

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-002703

(43)Date of publication of application : 08.01.2004

(51)Int.Cl.

C08G 61/12  
C07D333/50  
C07D333/76  
C09D 11/00  
C09K 11/06  
H05B 33/14  
H05B 33/22  
// H01L 51/00

(21)Application number : 2003-053569

(71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 28.02.2003

(72)Inventor : OGUMA JUN  
TSUBATA YOSHIAKI  
KITANO MAKOTO  
SEKINE CHIZU

(30)Priority

Priority number : 2002071629  
2002114649

Priority date : 15.03.2002  
17.04.2002

Priority country : JP  
JP

(54) POLYMERIC COMPOUND AND POLYMERIC LUMINESCENT ELEMENT USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a new polymeric compound useful for a luminescent material, a charge transfer material or the like, its manufacturing method, and a polymeric luminescent element (polymeric LED) using the polymer compound.

SOLUTION: The polymeric compound contains a structure whose repeating units are represented by image (1) (wherein the ring P and the ring Q each stands for an aromatic ring, provided that the ring P may or may not be present, two linkages are present on the ring P and/or on the ring Q when the ring P is present, and two linkages are present on the thiophene ring and/or the ring Q when the ring P is not present; and the aromatic rings and/or the thiophene ring may be substituted by e.g. an alkyl, alkoxy, alkylthio, aryl, aryloxy, arylthio, arylalkyl, arylalkoxy, arylalkylthio, arylalkenyl or arylalkynyl group), and it has a number-average molecular weight in terms of polystyrene of 103 to 108.



## \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

---

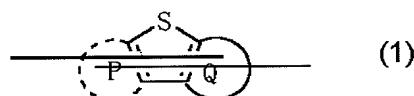
**CLAIMS**


---

[Claim(s)]

[Claim 1]

a repeating unit — a following formula (1)

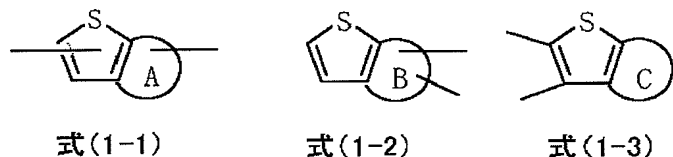


[Among a formula, although a P loop and Q ring show an aromatic ring independently, respectively, even if a P loop exists, it is not necessary to carry out it. Two joint hands exist on a thiophene ring and/or Q ring, respectively, when it exists on a P loop and/or Q ring, respectively when a P loop exists, and a P loop does not exist. On an aromatic ring and/or a thiophene ring, an alkyl group, an alkoxy group, An alkylthio group, an aryl group, an aryloxy group, an arylthio group, An arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, an aryl alkylthio group, An aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, It may have a substituent chosen from a group which consists of a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, and a cyano group. ]

A high molecular compound which comes out and is characterized by number average molecular weights of polystyrene conversion being  $10^3 - 10^8$  including structure shown.

[Claim 2]

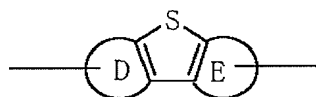
The high molecular compound according to claim 1, wherein structure shown by a formula (1) is the structure shown by a following formula (1-1), (1-2), or (1-3).



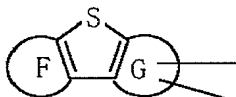
[A ring, B ring, and C ring show an aromatic ring independently among a formula, respectively. These repeating units An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, An aryl group, an aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, An aryl alkoxy group, an aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, An aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, It may have a substituent chosen from a group which consists of a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, and a cyano group. ]

[Claim 3]

The high molecular compound according to claim 1, wherein structure shown by a formula (1) is the structure shown by a following formula (1-4) or (1-5).



式(1-4)



式(1-5)

[D ring, E ring, F ring, and G ring show an aromatic ring independently among a formula, respectively. These repeating units An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, An aryl group, an aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, An aryl alkoxy group, an aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, An aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, It may have a substituent chosen from a group which consists of a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, and a cyano group. ]

[Claim 4]

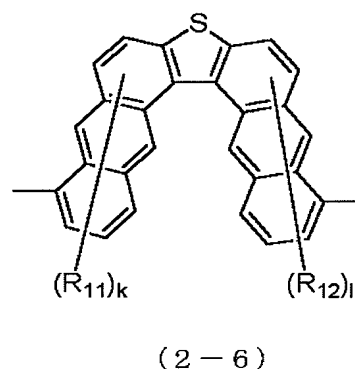
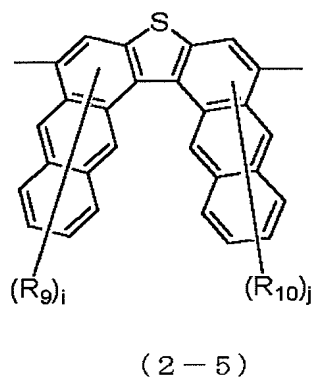
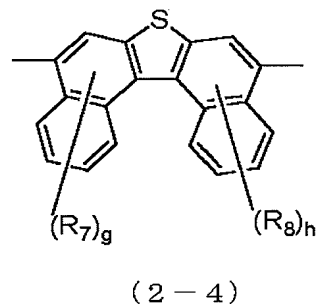
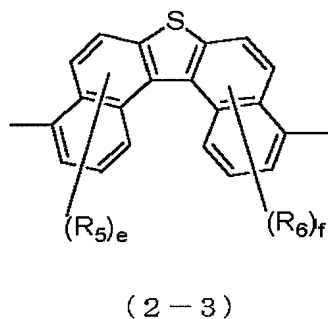
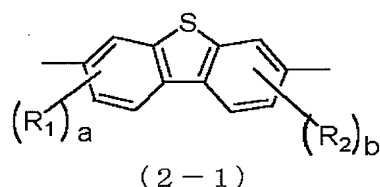
The high molecular compound according to any one of claims 1 to 3 characterized by a P loop, Q ring, A ring, B ring, C ring, D ring, E ring, F ring, and G ring being aromatic hydrocarbon rings in the above-mentioned formula, (1), (1-1), (1-2), (1-3), (1-4), or (1-5).

[Claim 5]

A repeating unit An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, An amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, The high molecular compound according to any one of claims 1 to 4 having a substituent chosen from a group which consists of an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, and a cyano group.

[Claim 6]

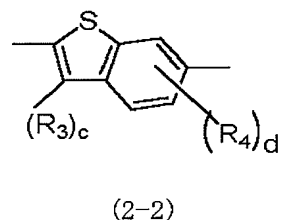
The high molecular compound according to claim 3, wherein a repeating unit including structure shown by the above-mentioned formula <1-4> is a repeating unit chosen from a following formula (2-1), (2-3), (2-4), (2-5), and (2-6).



[R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub>, R<sub>11</sub>, and R<sub>12</sub> among a formula, Independently, respectively An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, or a substitution carboxyl group is shown. a and b show an integer of 0-3 independently, respectively. e, f, g, and h show an integer of 0-5 independently, respectively. i, j, k, and l show an integer of 0-7 independently, respectively. Each of a+b, e+f, g+h, i+j, and k+l is one or more. When there are two or more R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub>, R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>, R<sub>10</sub>, R<sub>11</sub>, and R<sub>12</sub>, respectively, they may be the same or may differ. ]

[Claim 7]

A repeating unit shown by the above-mentioned formula (1-1),



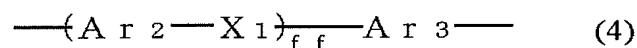
[R<sub>3</sub> and R<sub>4</sub> among a formula, Independently, respectively An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, An amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, or a substitution carboxyl group is shown. a and b show an integer of 0-3 independently, respectively. c shows 0 or 1. d shows an integer of 0-3. e, f, g, and h show an integer of 0-5 independently, respectively. i, j, k, and l show an integer of 0-7 independently, respectively. c+d is one or more. When there are two or more R<sub>3</sub> and R<sub>4</sub>, respectively, they may be the same or may differ. ]

The high molecular compound according to claim 2 which comes out and is characterized by a certain thing.

[Claim 8]

The high molecular compound according to any one of claims 1 to 7 having a repeating unit shown by following formula (3), formula (4), formula (5), or a formula (6).

- Ar<sub>1</sub>- (3)



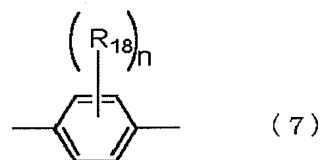
- Ar<sub>4</sub>-X<sub>2</sub>- (5)

-X<sub>3</sub>- (6)

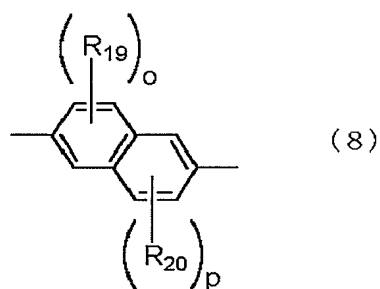
[Ar<sub>1</sub>, Ar<sub>2</sub>, Ar<sub>3</sub>, and Ar<sub>4</sub> show among a formula a divalent basis which has an allylene group, a divalent heterocycle group, or metal complex structure independently, respectively. X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, and X<sub>3</sub> show -CR<sub>13</sub>=CR<sub>14</sub>-, -C\*\*C-, -N(R<sub>15</sub>)-, or -(SiR<sub>16</sub>R<sub>17</sub>)<sub>m</sub>- independently, respectively. R<sub>13</sub> and R<sub>14</sub> show a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group independently, respectively. R<sub>15</sub>, R<sub>16</sub>, and R<sub>17</sub> show a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, a univalent heterocycle group, an arylated alkyl group, and a substituted amino group independently, respectively. ff shows an integer of 0-2. m shows an integer of 1-12. When two or more R<sub>13</sub>, R<sub>14</sub>, R<sub>15</sub>, R<sub>16</sub>, and R<sub>17</sub> exist, respectively, they may be the same or may differ. ]

[Claim 9]

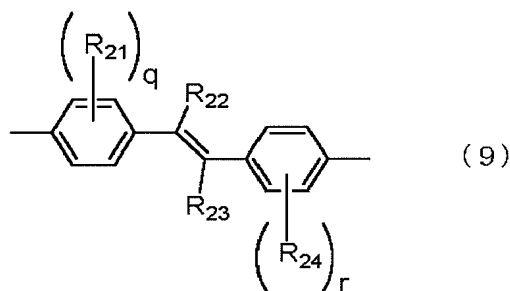
The high molecular compound according to claim 8, wherein a repeating unit shown by the above-mentioned formula (3) is a repeating unit shown by a following formula (7), (8), (9), (10), (11), or (12).



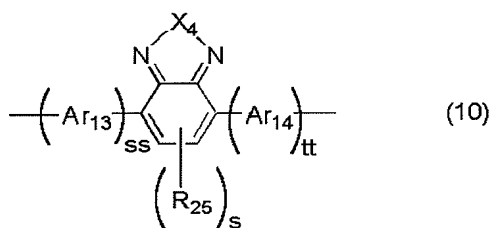
[R<sub>18</sub> among a formula An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, An aryl group, an aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, An aryl alkoxy group, an aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, An aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown. n shows an integer of 0-4. When two or more R<sub>18</sub> exists, they may be the same or may differ. ]



[ $R_{19}$  and  $R_{20}$  among a formula, Independently, respectively An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, An amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown. o and p show an integer of 0-3 independently, respectively. When two or more  $R_{19}$  and  $R_{20}$  exist, respectively, they may be the same or may differ. ]

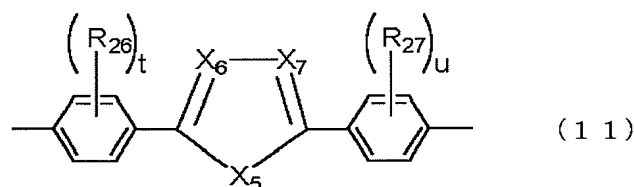


$R_{21}$  and  $R_{24}$  among a formula, Independently, respectively An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, An amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown. q and r show an integer of 0-4 independently, respectively.  $R_{22}$  and  $R_{23}$  show a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group independently, respectively. When two or more  $R_{21}$  and  $R_{24}$  exist, they may be the same or may differ. ]

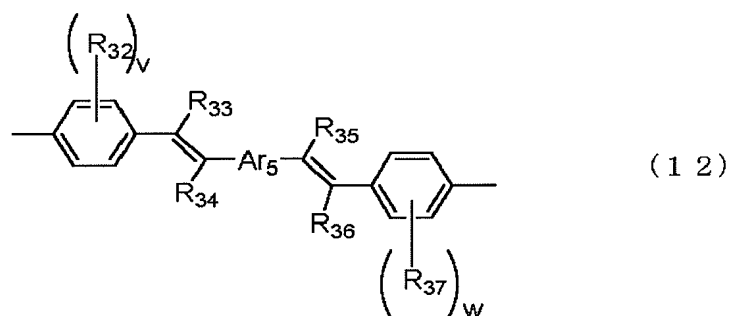


[ $R_{25}$  among a formula An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, An aryl group, an aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, An aryl alkoxy group, an aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, An aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, a

silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown.  $s$  shows an integer of 0–2.  $Ar_{13}$  and  $Ar_{14}$  show a divalent basis which has an allylene group, a divalent heterocycle group, or metal complex structure independently, respectively.  $ss$  and  $tt$  show 0 or 1 independently, respectively.  $X_4$  shows O, S, SO, SO<sub>2</sub>, Se, or Te. When two or more  $R_{25}$  exists, they may be the same or may differ. ]



[ $R_{26}$  and  $R_{27}$  among a formula, Independently, respectively An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, An amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown.  $t$  and  $u$  show an integer of 0–4 independently, respectively.  $X_5$  shows O, S, SO<sub>2</sub>, Se, Te, N- $R_{28}$ , or Si $R_{29}R_{30}$ .  $X_6$  and  $X_7$  show N or C- $R_{31}$  independently, respectively.  $R_{28}$ ,  $R_{29}$ ,  $R_{30}$ , and  $R_{31}$  show a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, an arylated alkyl group, or a univalent heterocycle group independently, respectively. When two or more  $R_{26}$ ,  $R_{27}$ , and  $R_{31}$  exist, they may be the same or may differ. ]

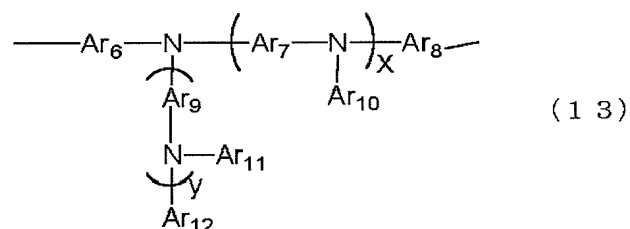


[ $R_{32}$  and  $R_{37}$  among a formula, Independently, respectively An alkyl group, an alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, An aryloxy group, an arylthio group, an arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, An aryl alkylthio group, an aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, An amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown.  $v$  and  $w$  show an integer of 0–4 independently, respectively.  $R_{33}$ ,  $R_{34}$ ,  $R_{35}$ , and  $R_{36}$  show a hydrogen atom, an alkyl group, an aryl group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group independently, respectively.  $Ar_5$  shows a divalent basis which has an allylene group, a divalent heterocycle group, or metal complex structure. When two or more  $R_{32}$  and  $R_{37}$  exist, they may be the same or may differ. ]

[Claim 10]

The high molecular compound according to claim 8, wherein a repeating unit shown by the above-mentioned formula (4) is a repeating unit shown with a following formula (13).

A formula (13)



[Ar<sub>6</sub>, Ar<sub>7</sub>, Ar<sub>8</sub>, and Ar<sub>9</sub> show an allylene group or a divalent heterocycle group independently among a formula, respectively. Ar<sub>10</sub>, Ar<sub>11</sub>, and Ar<sub>12</sub> show an aryl group or a univalent heterocycle group independently, respectively. Ar<sub>6</sub>, Ar<sub>7</sub>, Ar<sub>8</sub>, Ar<sub>9</sub>, and Ar<sub>10</sub> may have a substituent. x and y show 0 or 1 independently, respectively, and are 0≤x+y≤1. ]

[Claim 11]

A formula (14)

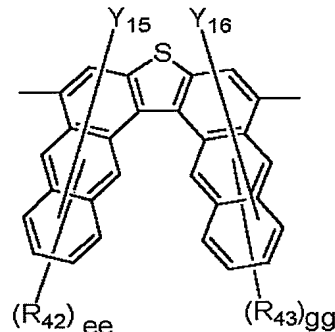
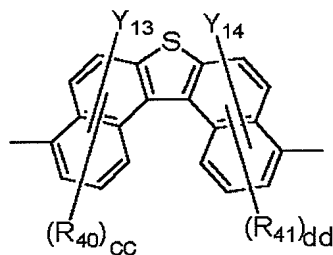
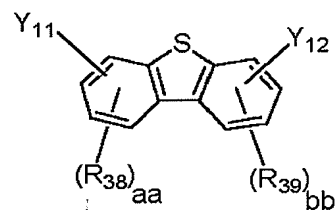
Y<sub>1</sub>-U-Y<sub>2</sub> (14)

[U shows among a formula a repeating unit shown by above-mentioned formula (1), (1-1), (1-2), (1-3), (1-4), or (1-5). Y<sub>1</sub> and Y<sub>2</sub> express a substituent in which a condensation polymerization is independently possible respectively. ]

A manufacturing method of the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10 coming out and carrying out a condensation polymerization using a compound shown as one of the raw materials.

[Claim 12]

A manufacturing method of the high molecular compound according to claim 11, wherein a compound shown by the above-mentioned formula (14) is a compound shown by a following formula (15-1), (15-2), or (15-3).



[Y<sub>11</sub>, Y<sub>12</sub>, Y<sub>13</sub>, Y<sub>14</sub>, Y<sub>15</sub>, and Y<sub>16</sub> show among a formula a substituent in which a condensation polymerization is independently possible respectively. R<sub>38</sub>, R<sub>39</sub>, R<sub>40</sub>, R<sub>41</sub>, Independently R<sub>42</sub> and R<sub>43</sub>, respectively An alkyl group, An alkoxy group, an alkylthio group, an aryl group, an aryloxy group, an arylthio group, An arylated alkyl group, an aryl alkoxy group, an aryl alkylthio group, An aryl alkenyl group, an aryl alkynyl group, an amino group, a substituted amino group, a silyl group, a substitution silyl group, a halogen atom, an acyl group, an acyloxy group, an imino group, an

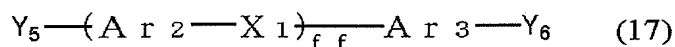


amide group, an imido group, a univalent heterocycle group, a carboxyl group, a substitution carboxyl group, or a cyano group is shown. aa and bb show an integer of 0-3 independently, respectively. cc and dd show an integer of 0-5 independently, respectively. ee and gg show an integer of 0-7 independently, respectively. Each of aa+bb, cc+dd, and ee+gg is one or more. When two or more  $R_{38}$ ,  $R_{39}$ ,  $R_{40}$ ,  $R_{41}$ ,  $R_{42}$ , and  $R_{43}$  exist, respectively, they may be the same or may differ. ]

## [Claim 13]

A manufacturing method of the high molecular compound according to claim 11 or 12 carrying out the condensation polymerization of the compound shown by either of following formula (16) - (19) in addition to a compound shown by the above-mentioned formula (14).

$Y_3-Ar_1-Y_4$  (16)



$Y_7-Ar_4-X_2-Y_8$  (18)

$Y_9-X_3-Y_{10}$  (19)

[ $Ar_1$ ,  $Ar_2$ ,  $Ar_3$ ,  $Ar_4$ , ff,  $X_1$ ,  $X_2$ , and  $X_3$  are the same as the above among a formula.  $Y_3$ ,  $Y_4$ ,  $Y_5$ ,  $Y_6$ ,  $Y_7$ ,  $Y_8$ ,  $Y_9$ , and  $Y_{10}$  show a substituent in which a condensation polymerization is independently possible respectively. ]

## [Claim 14]

$Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ ,  $Y_4$ ,  $Y_5$ ,  $Y_6$ ,  $Y_7$ ,  $Y_8$ ,  $Y_9$ , and  $Y_{10}$  independently, respectively A halogen atom, A manufacturing method of the high molecular compound according to claim 11 or 13 which is an alkyl sulfonate group, an aryl sulfonate group, or an arylated alkyl sulfonate group, and is characterized by carrying out a condensation polymerization under nickel-zero valent complex existence.

## [Claim 15]

$Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ ,  $Y_4$ ,  $Y_5$ ,  $Y_6$ ,  $Y_7$ ,  $Y_8$ ,  $Y_9$ , and  $Y_{10}$  independently, respectively A halogen atom, An alkyl sulfonate group, an aryl sulfonate group, an arylated alkyl sulfonate group, Are a boric acid group or an ester-of-boric-acid group, and The sum total of the number of mols of a halogen atom, an alkyl sulfonate group aryl sulfonate group, and an arylated alkyl sulfonate group, A manufacturing method of the high molecular compound according to claim 11 or 13 which a ratio of the sum total of the number of mols of a boric acid group and an ester-of-boric-acid group is 1 substantially, and is characterized by carrying out a condensation polymerization using nickel or a palladium catalyst.

## [Claim 16]

A compound shown by the above-mentioned formula (15-1), (15-2), or (15-3).

## [Claim 17]

A following formula (20)

$Y_1-V-Y_2$  (20)

[V shows among a formula a repeating unit which has the thiophene sulfone structure corresponding to the above-mentioned U.  $Y_1$  and  $Y_2$  are as aforementioned. ]

A manufacturing method of a compound shown by the above-mentioned formula (14) coming out and returning a compound shown using a reducing agent.

## [Claim 18]

A following formula (21)

$Y_1-W-Y_2$  (21)

[W shows among a formula a repeating unit which has the thiophene sulfoxide structure corresponding to the above-mentioned U.  $Y_1$  and  $Y_2$  are as aforementioned. ]

A manufacturing method of a compound shown by the above-mentioned formula (14) coming out

and returning a compound shown using a reducing agent.

[Claim 19]

A constituent containing at least one kind of material chosen from a hole transporting material, an electron transport material, and a luminescent material, and the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10.

[Claim 20]

An ink composition containing the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10.

[Claim 21]

The ink composition according to claim 20 in which viscosity is characterized by being 1 – 20 mPa-s in 25 \*\*.

[Claim 22]

A luminescent thin film containing the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10.

[Claim 23]

A conductive thin film containing the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10.

[Claim 24]

An organic semiconductor thin film containing the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10.

[Claim 25]

A polymers light emitting device, wherein it has an organic layer in inter-electrode [ which consists of the anode and the negative pole ] and this organic layer contains the high molecular compound according to any one of claims 1 to 10 in it.

[Claim 26]

The polymers light emitting device according to claim 25, wherein an organic layer is a luminous layer.

[Claim 27]

The polymers light emitting device according to claim 26, wherein a luminous layer includes a hole transporting material, an electron transport material, or a luminescent material further.

[Claim 28]

A source of sheet-like light using the polymers light emitting device according to any one of claims 25 to 27.

[Claim 29]

A segment display using the polymers light emitting device according to any one of claims 25 to 27.

[Claim 30]

A dot matrix display using the polymers light emitting device according to any one of claims 25 to 27.

[Claim 31]

A liquid crystal display using the polymers light emitting device according to any one of claims 25 to 27 as a back light.

---

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-2703

(P2004-2703A)

(43) 公開日 平成16年1月8日(2004.1.8)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

F 1

テーマコード (参考)

C08G 61/12

C08G 61/12

C07D 333/50

C07D 333/50

C07D 333/76

C07D 333/76

C09D 11/00

C09D 11/00

C09K 11/06

C09K 11/06 680

審査請求 未請求 請求項の数 31 O L (全 110 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-53569 (P2003-53569)  
 (22) 出願日 平成15年2月28日 (2003.2.28)  
 (31) 優先権主張番号 特願2002-71629 (P2002-71629)  
 (32) 優先日 平成14年3月15日 (2002.3.15)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)  
 (31) 優先権主張番号 特願2002-114649 (P2002-114649)  
 (32) 優先日 平成14年4月17日 (2002.4.17)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000002093  
 住友化学工業株式会社  
 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号  
 (74) 代理人 100093285  
 弁理士 久保山 隆  
 (74) 代理人 100113000  
 弁理士 中山 亨  
 (74) 代理人 100119471  
 弁理士 榎本 雅之  
 (72) 発明者 小熊 潤  
 茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式  
 会社内  
 (72) 発明者 津幡 義昭  
 茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式  
 会社内

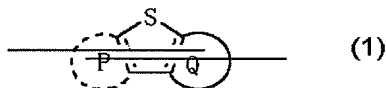
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 発光材料や電荷輸送材料等として有用な新規な高分子化合物、その製造方法、該高分子化合物を用いた高分子発光素子(高分子LED)の提供。

【解決手段】 繰り返し単位が、下記式(1)



〔式中、P環およびQ環は芳香環を示すが、P環は存在してもしなくてもよい。2つの結合手は、P環が存在する場合は、それぞれP環及び／またはQ環上に存在し、P環が存在しない場合は、それぞれチオフェン環上及び／またはQ環上に存在する。また、芳香環上および／またはチオフェン環上にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基等の置換基を有していてもよい。〕で示される構造を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物。

【選択図】 なし



## JP2004002703

Publication Title:

POLYMERIC COMPOUND AND POLYMERIC LUMINESCENT ELEMENT USING THE SAME

Abstract:

Abstract of JP2004002703

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a new polymeric compound useful for a luminescent material, a charge transfer material or the like, its manufacturing method, and a polymeric luminescent element (polymeric LED) using the polymer compound.

**SOLUTION:** The polymeric compound contains a structure whose repeating units are represented by image (1) (wherein the ring P and the ring Q each stands for an aromatic ring, provided that the ring P may or may not be present, two linkages are present on the ring P and/or on the ring Q when the ring P is present, and two linkages are present on the thiophene ring and/or the ring Q when the ring P is not present; and the aromatic rings and/or the thiophene ring may be substituted by e.g. an alkyl, alkoxy, alkylthio, aryl, aryloxy, arylthio, arylalkyl, arylalkoxy, arylalkylthio, arylalkenyl or arylalkynyl group), and it has a number-average molecular weight in terms of polystyrene of  $10 \times 10^3$  to  $10 \times 10^8$ .

**COPYRIGHT:** (C)2004,JPO Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

-----  
Courtesy of <http://v3.espacenet.com>

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-2703

(P2004-2703A)

(43) 公開日 平成16年1月8日(2004.1.8)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

F I

テーマコード(参考)

C08G 61/12  
C07D 333/50  
C07D 333/76  
C09D 11/00  
C09K 11/06

C08G 61/12  
C07D 333/50  
C07D 333/76  
C09D 11/00  
C09K 11/06 680

審査請求 未請求 請求項の数 31 O L (全 110 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2003-53569 (P2003-53569)  
(22) 出願日 平成15年2月28日(2003.2.28)  
(31) 優先権主張番号 特願2002-71629 (P2002-71629)  
(32) 優先日 平成14年3月15日(2002.3.15)  
(33) 優先権主張国 日本国(JP)  
(31) 優先権主張番号 特願2002-114649 (P2002-114649)  
(32) 優先日 平成14年4月17日(2002.4.17)  
(33) 優先権主張国 日本国(JP)

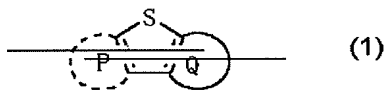
(71) 出願人 000002093  
住友化学工業株式会社  
大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号  
(74) 代理人 100093285  
弁理士 久保山 隆  
(74) 代理人 100113000  
弁理士 中山 亨  
(74) 代理人 100119471  
弁理士 榎本 雅之  
(72) 発明者 小熊 潤  
茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式  
会社内  
(72) 発明者 津幡 義昭  
茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式  
会社内  
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高分子化合物およびそれを用いた高分子発光素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 発光材料や電荷輸送材料等として有用な新規な高分子化合物、その製造方法、該高分子化合物を用いた高分子発光素子(高分子LED)の提供。

【解決手段】 繰り返し単位が、下記式(1)



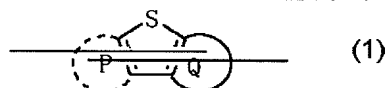
〔式中、P環およびQ環は芳香環を示すが、P環は存在してもしなくてもよい。2つの結合手は、P環が存在する場合は、それぞれP環及び／またはQ環上に存在し、P環が存在しない場合は、それぞれチオフェン環上及び／またはQ環上に存在する。また、芳香環上および／またはチオフェン環上にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基等の置換基を有していてもよい。〕で示される構造を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物。

【選択図】 なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

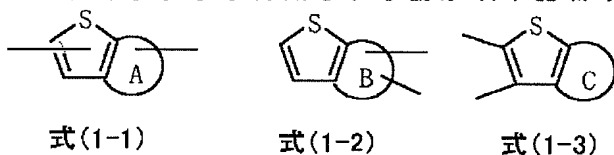
繰り返し単位が、下記式 (1)



〔式中、P 環および Q 環はそれぞれ独立に芳香環を示すが、P 環は存在してもしなくてもよい。2 つの結合手は、P 環が存在する場合は、それぞれ P 環及び／または Q 環上に存在し、P 環が存在しない場合は、それぞれチオフェン環上及び／または Q 環上に存在する。また、芳香環上及び／またはチオフェン環上にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。〕  
で示される構造を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が  $10^3 \sim 10^8$  であることを特徴とする高分子化合物。

## 【請求項 2】

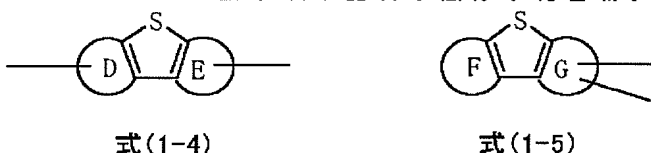
式 (1) で示される構造が、下記式 (1-1)、(1-2) または (1-3) で示される構造であることを特徴とする請求項 1 記載の高分子化合物。



〔式中、A 環、B 環、および C 環はそれぞれ独立に芳香環を示す。これらの繰り返し単位は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。〕

## 【請求項 3】

式 (1) で示される構造が、下記式 (1-4) または (1-5) で示される構造であることを特徴とする請求項 1 記載の高分子化合物。



〔式中、D 環、E 環、F 環および G 環はそれぞれ独立に芳香環を示す。これらの繰り返し単位は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。〕

## 【請求項 4】

上記式、(1)、(1-1)、(1-2)、(1-3)、(1-4) または (1-5) に  
おいて、P 環、Q 環、A 環、B 環、C 環、D 環、E 環、F 環および G 環が芳香族炭化水素

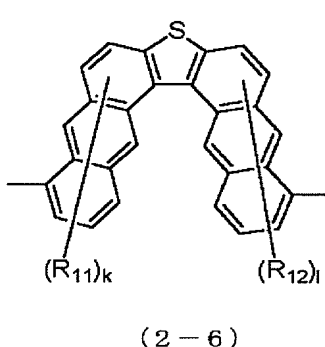
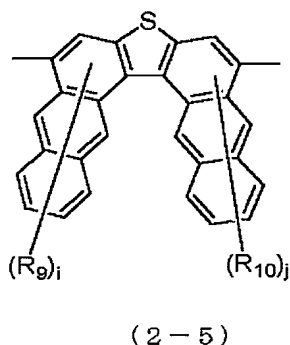
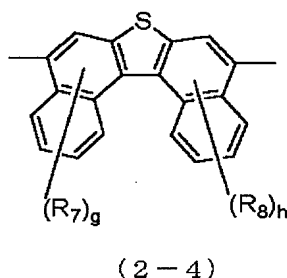
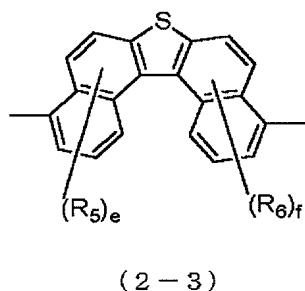
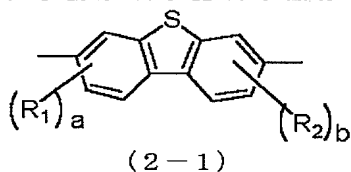
環であることを特徴とする請求項 1～8 のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項 5】

繰り返し単位がアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の高分子化合物。

【請求項 6】

上記式〈1-4〉で示される構造を含む繰り返し単位が、下記式(2-1)、(2-3)、(2-4)、(2-5)および(2-6)から選ばれる繰り返し単位であることを特徴とする請求項 3 記載の高分子化合物。



〔式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$  および  $R_{12}$  は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシ基、または置換カルボキシ基を示す。 $a$  および  $b$  はそれぞれ独立に 0～8 の整数を示す。 $e$ 、 $f$ 、 $g$  および  $h$  はそれぞれ独立に 0～5 の整数を示す。 $i$ 、 $j$ 、 $k$  および  $l$  はそれぞれ独立に 0～7 の整数を示す。また、 $a+b$ 、 $e+f$ 、 $g+h$ 、 $i+j$ 、 $k+l$  はいずれも 1 以上である。 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ 、および  $R_{12}$  がそれぞれ複数ある場合、それらは同一でも異なっても

10

20

30

40

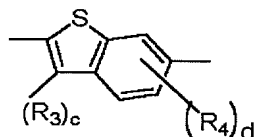
50



よい。]

【請求項 7】

上記式 (1-1) で示される繰り返し単位が、



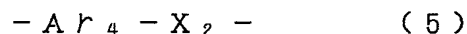
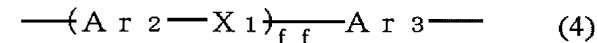
(2-2)

〔式中、 $R_3$  および  $R_4$  は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、または置換カルボキシル基を示す。 $a$  および  $b$  はそれぞれ独立に 0 ~ 8 の整数を示す。 $c$  は 0 または 1 を示す。 $d$  は 0 ~ 8 の整数を示す。 $e$ 、 $f$ 、 $g$  および  $h$  はそれぞれ独立に 0 ~ 5 の整数を示す。 $i$ 、 $j$ 、 $k$  および  $l$  はそれぞれ独立に 0 ~ 7 の整数を示す。また、 $c + d$  は 1 以上である。 $R_3$ 、 $R_4$  がそれぞれ複数ある場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

であることとを特徴とする請求項 2 記載の高分子化合物。

【請求項 8】

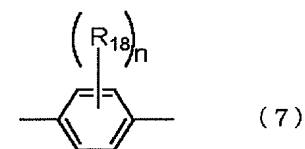
さらに、下記式 (3)、式 (4)、式 (5) または式 (6) で示される繰り返し単位を有することを特徴とする請求項 1 ~ 7 のいずれかに記載の高分子化合物。



〔式中、Ar<sub>1</sub>、Ar<sub>2</sub>、Ar<sub>3</sub> および Ar<sub>4</sub> はそれぞれ独立にアリーレン基、2 価の複素環基または金属錯体構造を有する 2 価の基を示す。X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub> および X<sub>3</sub> はそれぞれ独立に —CR<sub>13</sub>=CR<sub>14</sub>—、—C≡C—、—N(R<sub>15</sub>)—、または —(Si(R<sub>16</sub>R<sub>17</sub>)<sub>m</sub>)— を示す。R<sub>13</sub> および R<sub>14</sub> は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub> および R<sub>17</sub> は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、アリールアルキル基、置換アミノ基を示す。f は 0 ~ 2 の整数を示す。m は 1 ~ 12 の整数を示す。R<sub>13</sub>、R<sub>14</sub>、R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub> および R<sub>17</sub> がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

【請求項 9】

上記式 (3) で示される繰り返し単位が、下記式 (7)、(8)、(9)、(10)、(11) または (12) で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項 8 記載の高分子化合物。



(7)

〔式中、 $R_{18}$  は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、

10

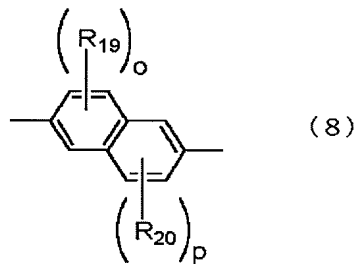
20

30

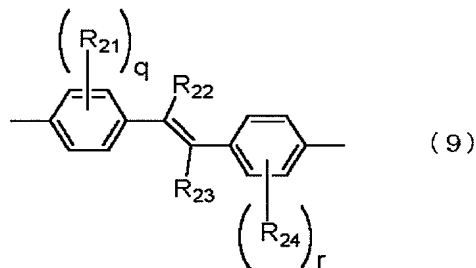
40

50

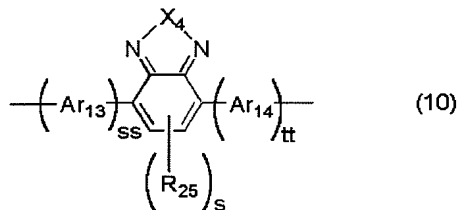
シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。n は 0 ～ 4 の整数を示す。R<sub>18</sub> が複数存在する場合、それらは同一でも異なっているてもよい。]



〔式中、R<sub>19</sub> および R<sub>20</sub> は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。o および p はそれぞれ独立に 0 ～ 3 の整数を示す。R<sub>19</sub> および R<sub>20</sub> がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なっているてもよい。〕

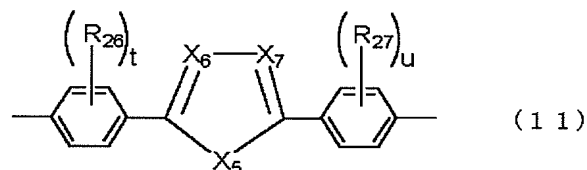


式中、R<sub>21</sub> および R<sub>24</sub> は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。q および r はそれぞれ独立に 0 ～ 4 の整数を示す。R<sub>22</sub> および R<sub>23</sub> は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。R<sub>21</sub> および R<sub>24</sub> が複数存在する場合、それらは同一でも異なっているてもよい。]

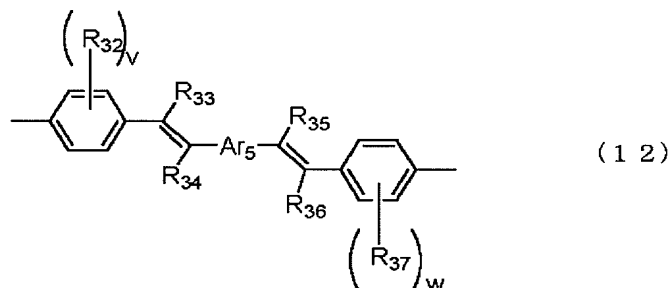


〔式中、R<sub>25</sub> は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を

示す。Sは0～2の整数を示す。Ar<sub>13</sub>およびAr<sub>14</sub>はそれぞれ独立にアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を示す。SSおよび七七はそれぞれ独立に0または1を示す。X<sub>4</sub>は、O、S、SO、SO<sub>2</sub>、Se、またはTeを示す。R<sub>25</sub>が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。]



〔式中、R<sub>26</sub>およびR<sub>27</sub>は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリーレン基、アリーレンオキシ基、アリーレンチオ基、アリーレンアルキル基、アリーレンアルコキシ基、アリーレンアルキルチオ基、アリーレンアルケニル基、アリーレンアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。tおよびuはそれぞれ独立に0～4の整数を示す。X<sub>5</sub>は、O、S、SO<sub>2</sub>、Se、Te、N-R<sub>28</sub>、またはSi-R<sub>29</sub>、R<sub>30</sub>を示す。X<sub>6</sub>およびX<sub>7</sub>は、それぞれ独立にNまたはC-R<sub>31</sub>を示す。R<sub>28</sub>、R<sub>29</sub>、R<sub>30</sub>およびR<sub>31</sub>はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリーレン基、アリーレンアルキル基または1価の複素環基を示す。R<sub>26</sub>、R<sub>27</sub>およびR<sub>31</sub>が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕



〔式中、R<sub>32</sub>およびR<sub>37</sub>は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリーレン基、アリーレンオキシ基、アリーレンチオ基、アリーレンアルキル基、アリーレンアルコキシ基、アリーレンアルキルチオ基、アリーレンアルケニル基、アリーレンアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。vおよびwはそれぞれ独立に0～4の整数を示す。R<sub>33</sub>、R<sub>34</sub>、R<sub>35</sub>およびR<sub>36</sub>は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリーレン基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。Ar<sub>5</sub>はアリーレン基、2価の複素環基または金属錯体構造を有する2価の基を示す。R<sub>32</sub>およびR<sub>37</sub>が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

#### 【請求項10】

上記式(4)で示される繰り返し単位が、下記式(13)で示される繰り返し単位であることを特徴とする請求項8記載の高分子化合物。

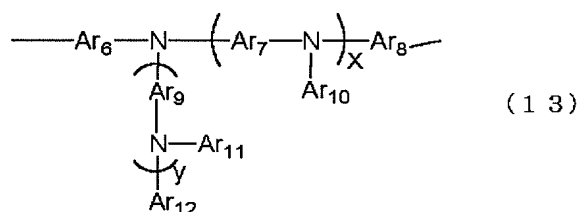
式(13)

10

20

30

40



〔式中、 $A_{10}$ 、 $A_{11}$ 、 $A_{12}$  および  $A_{13}$  はそれぞれ独立にアリーレン基または 2 価の複素環基を示す。 $A_{14}$ 、 $A_{15}$  および  $A_{16}$  はそれぞれ独立にアリール基、または 1 価の複素環基を示す。 $A_{17}$ 、 $A_{18}$ 、 $A_{19}$ 、および  $A_{20}$  は置換基を有していてもよい。 $X$  および  $Y$  はそれぞれ独立に 0 または 1 を示し、 $0 \leq X + Y \leq 1$  である。〕

【請求項 1 1】

式 (14)

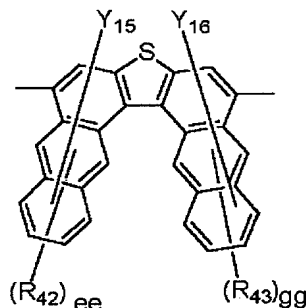
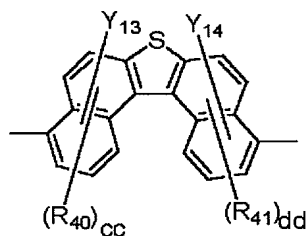
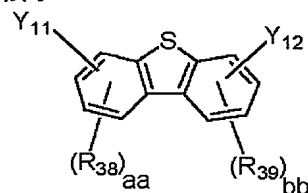
$$Y_1 - U - Y_2 \quad (14)$$

〔式中、Uは上記式 (1)、(1-1)、(1-2)、(1-3)、(1-4) または (1-5) で示される繰り返し単位を示す。Y<sub>1</sub> および Y<sub>2</sub> はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を表す。〕

で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることを特徴とする請求項 1 ～ 10 のいずれかに記載の高分子化合物の製造方法。

【請求項 1 2】

上記式(14)で示される化合物が、下記式(15-1)、(15-2)または(15-3)で示される化合物であることを特徴とする請求項11に記載の高分子化合物の製造方法。



(15-1)

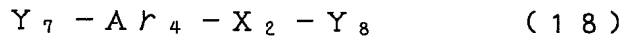
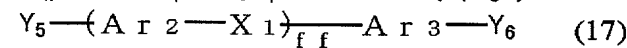
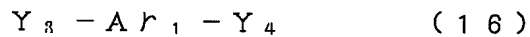
(15-2)

(15-3)

〔式中、 $Y_{11}$ 、 $Y_{12}$ 、 $Y_{13}$ 、 $Y_{14}$ 、 $Y_{15}$  および  $Y_{16}$  はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。 $R_{38}$ 、 $R_{39}$ 、 $R_{40}$ 、 $R_{41}$ 、 $R_{42}$  および  $R_{43}$  はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。 $aa$  および  $bb$  はそれぞれ独立に 0 ～ 8 の整数を示す。 $cc$  および  $dd$  はそれぞれ独立に 0 ～ 5 の整数を示す。 $ee$  および  $ff$  はそれぞれ独立に 0 ～ 7 の整数を示す。 $aa + bb$ 、 $cc + dd$  および  $ee + ff$  はいずれも 1 以上である。 $R_{38}$ 、 $R_{39}$ 、 $R_{40}$ 、 $R_{41}$ 、 $R_{42}$  および  $R_{43}$  がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

【請求項 13】

上記式(14)で示される化合物に加えて、下記式(16)～(19)のいずれかで示される化合物を縮合重合させることを特徴とする請求項11または12に記載の高分子化合物の製造方法。



〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ 、 $Ar_4$ 、 $ff$ 、 $X_1$ 、 $X_2$  および  $X_3$  は前記と同じである。 $Y_3$ 、 $Y_4$ 、 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$  および  $Y_{10}$  はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。〕

【請求項14】

$Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$ 、 $Y_4$ 、 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$  および  $Y_{10}$  がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基であり、ニッケルゼロ価錯体存在下で縮合重合することを特徴とする請求項11または13に記載の高分子化合物の製造方法。

【請求項15】

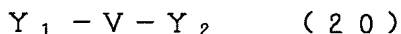
$Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$ 、 $Y_4$ 、 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$  および  $Y_{10}$  がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸基、またはホウ酸エステル基であり、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基およびアリールアルキルスルホネート基のモル数の合計と、ホウ酸基およびホウ酸エステル基のモル数の合計の比が実質的に1であり、ニッケルまたはパラジウム触媒を用いて縮合重合することを特徴とする請求項11または13に記載の高分子化合物の製造方法。

【請求項16】

上記式(15-1)、(15-2)または(15-3)で示される化合物。

【請求項17】

下記式(20)



〔式中、 $V$ は上記Uに対応するチオフェンスルホン構造を有する繰り返し単位を示す。 $Y_1$  および  $Y_2$  は前記のとおりである。〕

で示される化合物を、還元剤を用いて還元することを特徴とする上記式(14)で示される化合物の製造方法。

【請求項18】

下記式(21)



〔式中、 $W$ は上記Uに対応するチオフェンスルホキシド構造を有する繰り返し単位を示す。 $Y_1$  および  $Y_2$  は前記のとおりである。〕

で示される化合物を、還元剤を用いて還元することを特徴とする上記式(14)で示される化合物の製造方法。

【請求項19】

正孔輸送材料、電子輸送材料および発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と請求項1～10のいずれかに記載の高分子化合物を含有することを特徴とする組成物。

【請求項20】

請求項1～10のいずれかに記載の高分子化合物を含有することを特徴とするインク組成物。

【請求項21】

粘度が25℃において1～20 mPa・sであることを特徴とする請求項20記載のインク組成物。

【請求項22】

10

20

30

40

50

請求項 1 ～ 1 0 のいずれかに記載の高分子化合物を含有する発光性薄膜。

【請求項 2 3】

請求項 1 ～ 1 0 のいずれかに記載の高分子化合物を含有する導電性薄膜。

【請求項 2 4】

請求項 1 ～ 1 0 のいずれかに記載の高分子化合物を含有する有機半導体薄膜。

【請求項 2 5】

陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層が請求項 1 ～ 1 0 のいずれかに記載の高分子化合物を含むことを特徴とする高分子発光素子。

【請求項 2 6】

有機層が発光層であることを特徴とする請求項 2 5 記載の高分子発光素子。

【請求項 2 7】

発光層がさらに正孔輸送材料、電子輸送材料または発光材料を含むことを特徴とする請求項 2 6 記載の高分子発光素子。

【請求項 2 8】

請求項 2 5 ～ 2 7 のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とする面状光源。

【請求項 2 9】

請求項 2 5 ～ 2 7 のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするセグメント表示装置。

【請求項 3 0】

請求項 2 5 ～ 2 7 のいずれかに記載の高分子発光素子を用いたことを特徴とするドットマトリックス表示装置。

【請求項 3 1】

請求項 2 5 ～ 2 7 のいずれかに記載の高分子発光素子をバックライトとすることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、高分子化合物とその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

高分子量の発光材料や電荷輸送材料は低分子量のそれとは異なり溶媒に可溶で塗布法により発光素子における有機層を形成できることから種々検討されている。発光材料や電荷輸送材料として高分子LED等の電子素子に用いることのできる高分子化合物としては、繰返し単位として、フェニレンビニレン構造、フルオレン構造、フェニレン構造、ポリチオフェン構造を有するものが公知である。。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、発光材料や電荷輸送材料等として有用な新規な高分子化合物、その製造方法、該高分子化合物を用いた高分子発光素子（高分子LED）を提供することにある。

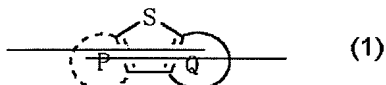
【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、繰返し単位としてチオフェン環に1個または2個の芳香環が縮環した構造を有する高分子化合物が、発光材料、電荷輸送材料等として有用であることを見出し本発明を完成した。

【0005】

即ち本発明は、繰返し単位が、下記式(1)



10

20

30

40

50

〔式中、P環およびQ環はそれぞれ独立に芳香環を示すが、P環は存在してもしなくてもよい。2つの結合手は、P環が存在する場合は、それぞれP環及び／またはQ環上に存在し、P環が存在しない場合は、それぞれチオフェン環上及び／またはQ環上に存在する。また、芳香環上及び／またはチオフェン環上にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。〕

で示される構造を含み、ポリスチレン換算の数平均分子量が $10^3 \sim 10^8$ である高分子化合物に関するものである。

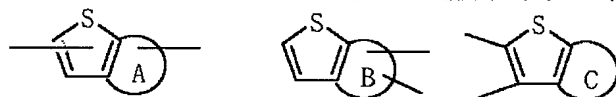
(以下、上記式(1)で示される構造をチオフェン縮合環構造ということがある。また、上記式(1)で示される構造を含む繰り返し単位をチオフェン縮合環単位ということがある)

【0006】

【発明の実施の形態】

本発明の高分子化合物としては、

式(1)で示される構造が、下記式(1-1)、(1-2)または(1-3)



式(1-1)

式(1-2)

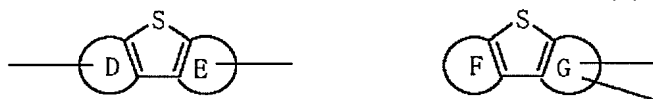
式(1-3)

〔式中、A環、B環、およびC環はそれぞれ独立に芳香環を示す。これらの繰り返し単位は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。〕

である高分子化合物；

【0007】

式(1)で示される構造が、下記式(1-4)または(1-5)



式(1-4)

式(1-5)

〔式中、D環、E環、F環およびG環はそれぞれ独立に芳香環を示す。これらの繰り返し単位は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。〕

で示される構造である高分子化合物があげられる。

【0008】

上記式(1)、(1-1)、(1-2)、(1-3)、(1-4)または(1-5)式中、P環、Q環、A環、B環、C環、D環、E環、F環およびG環はそれぞれ独立に芳香環を示す。該芳香環としては、ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、テトラセン環

10

20

30

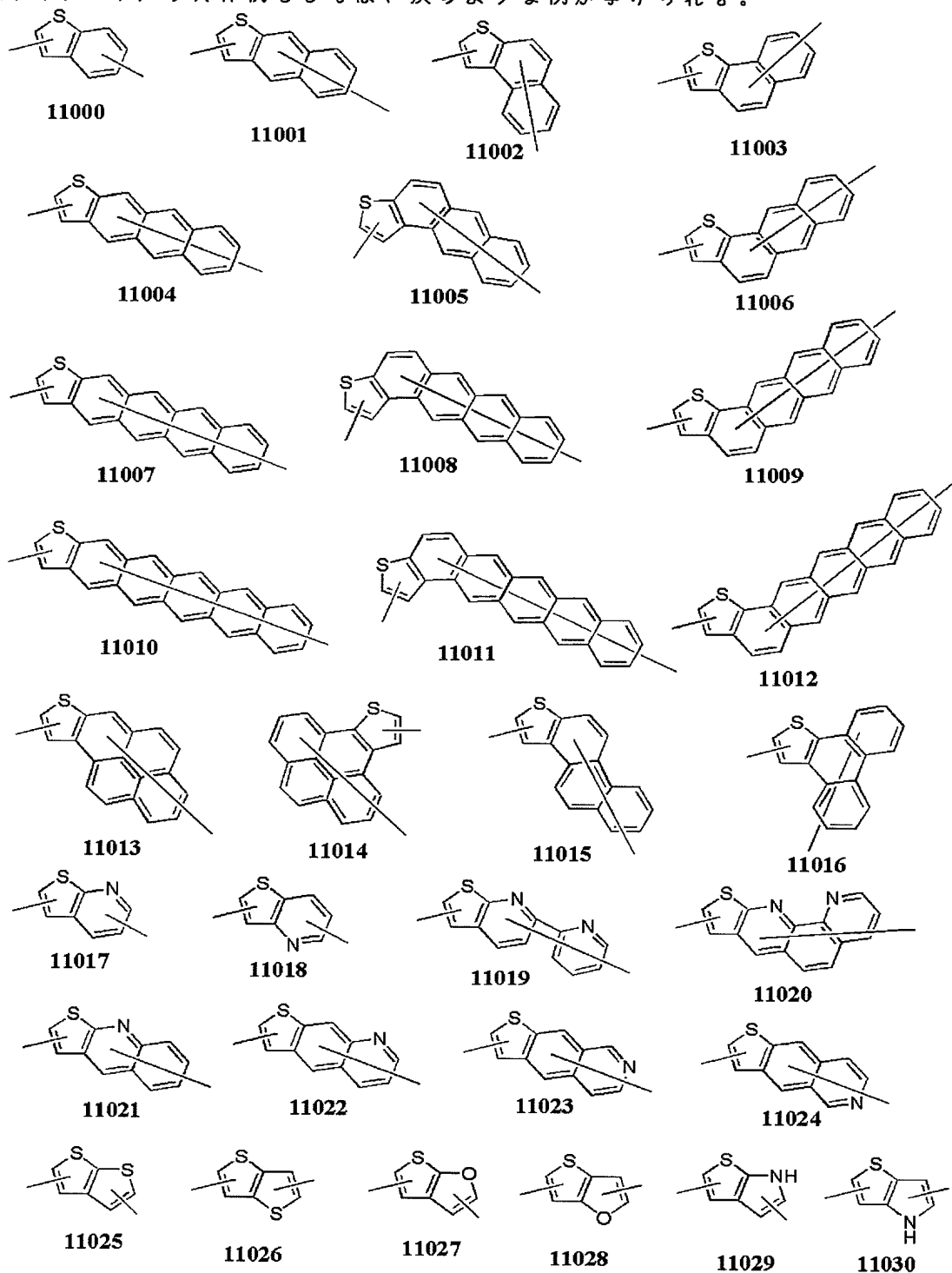
40

50

、ペンタセン環、ビレン環、フェナントレン環等の芳香族炭化水素環；ビリジン環、ビビリジン環、フェナントロリン環、キノリン環、イソキノリン環、チオフェン環、フラン環、ビロール環などの複素芳香環が挙げられる。

【0009】

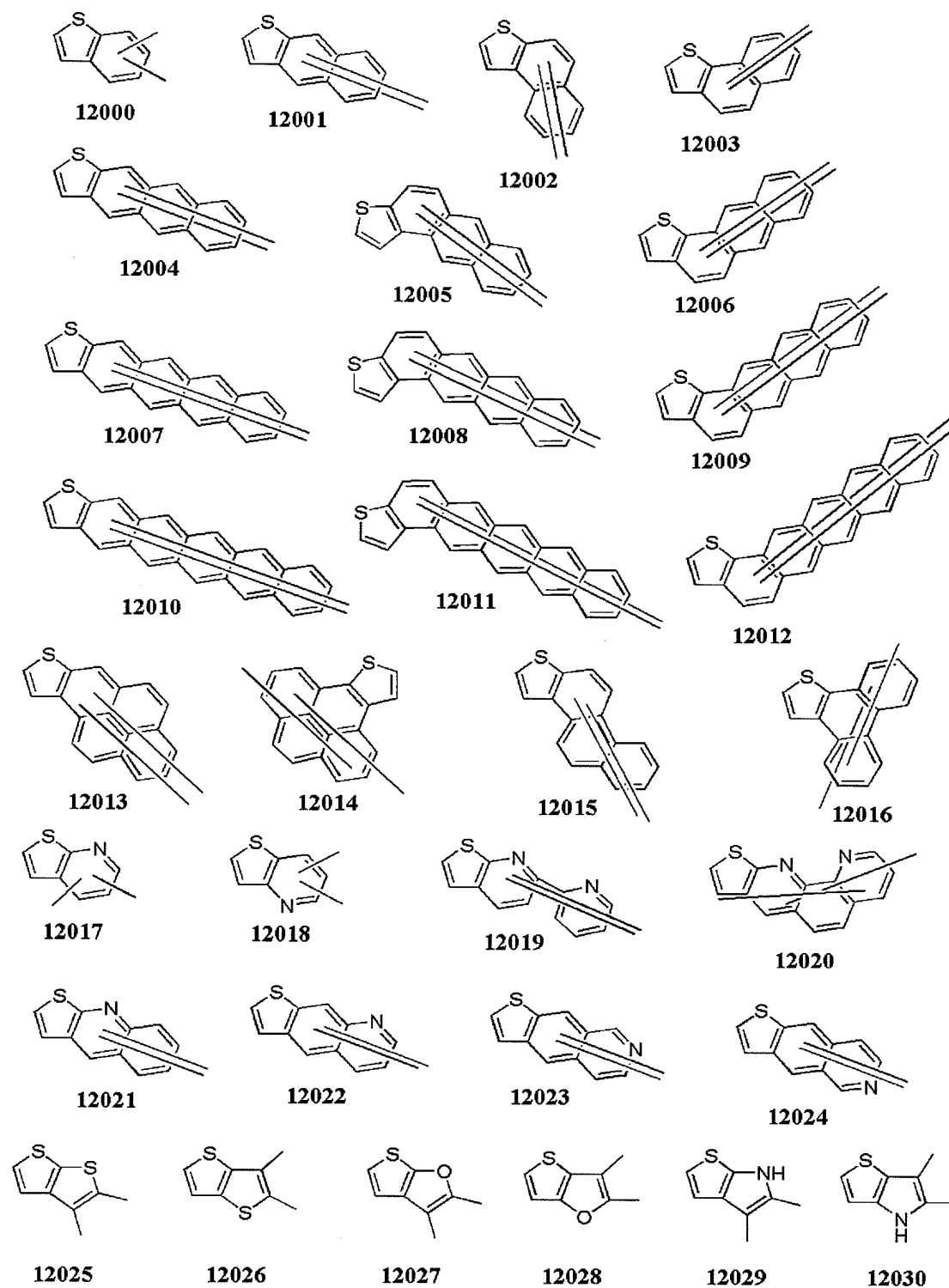
式(1-1)の具体例としては、次のような例が挙げられる。



【0010】

式(1-2)の具体例としては、次のような例が挙げられる。





【 0 0 1 1 】

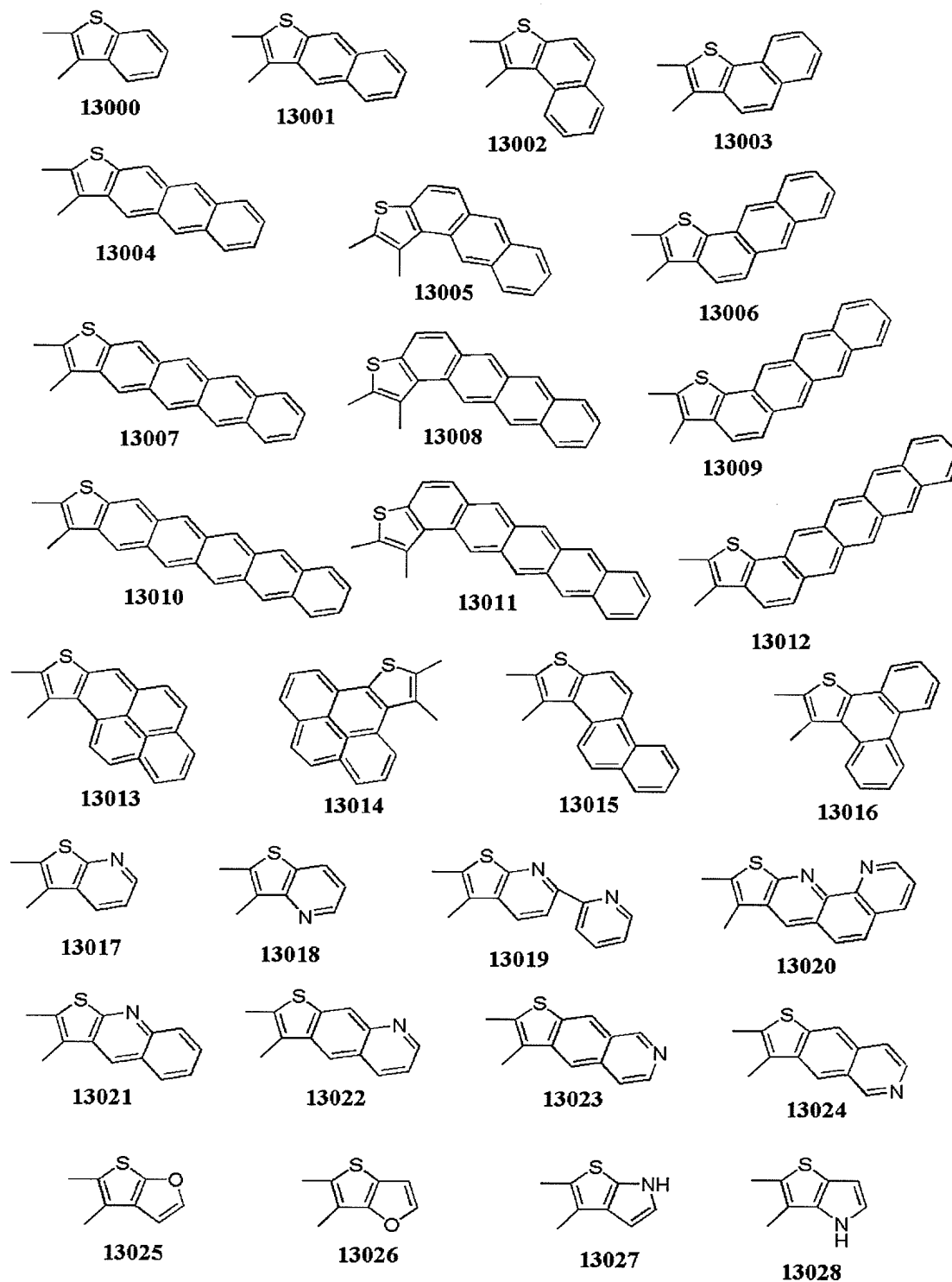
式(1-3)の具体例としては、次のような例が挙げられる。

10

20

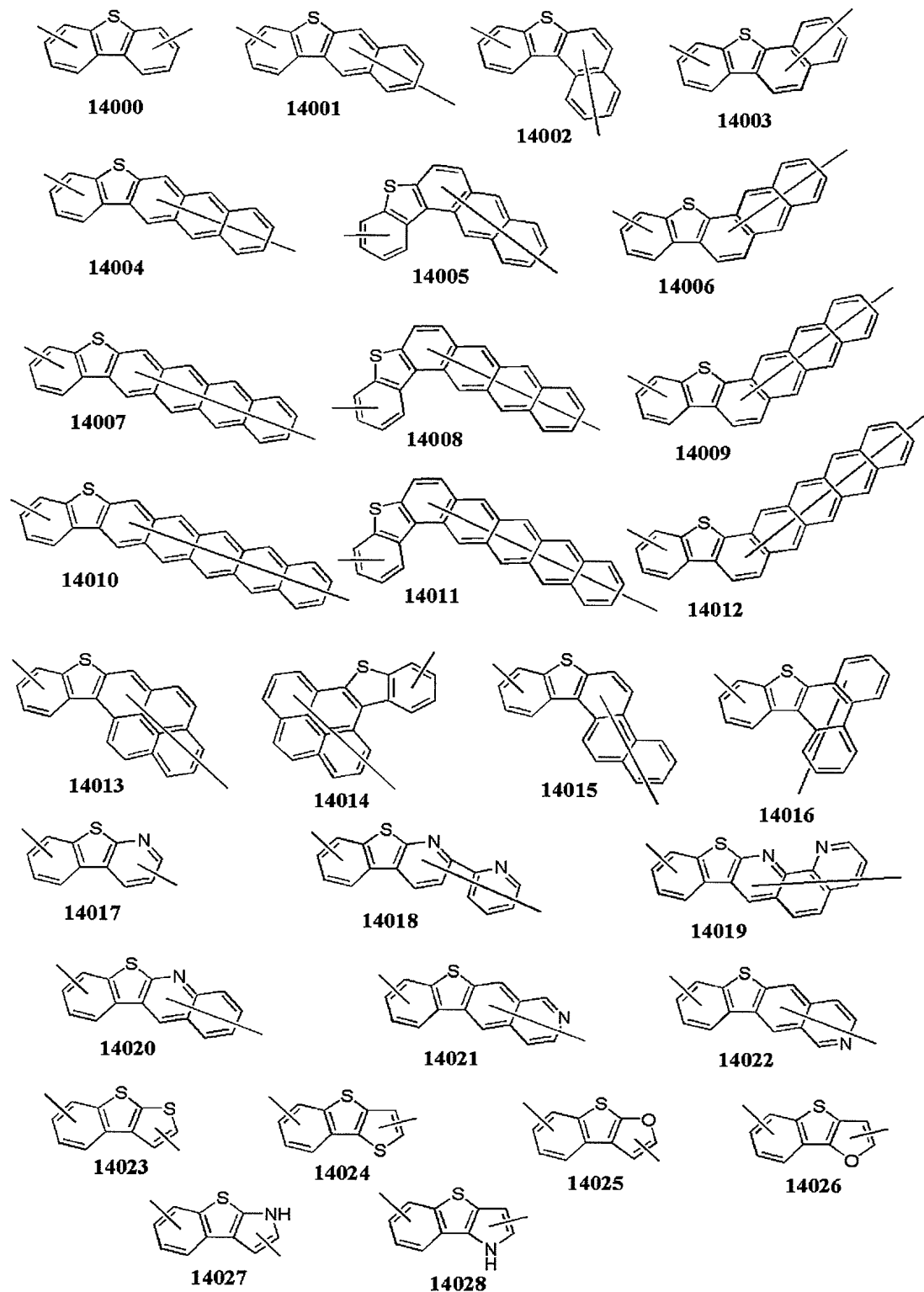
30

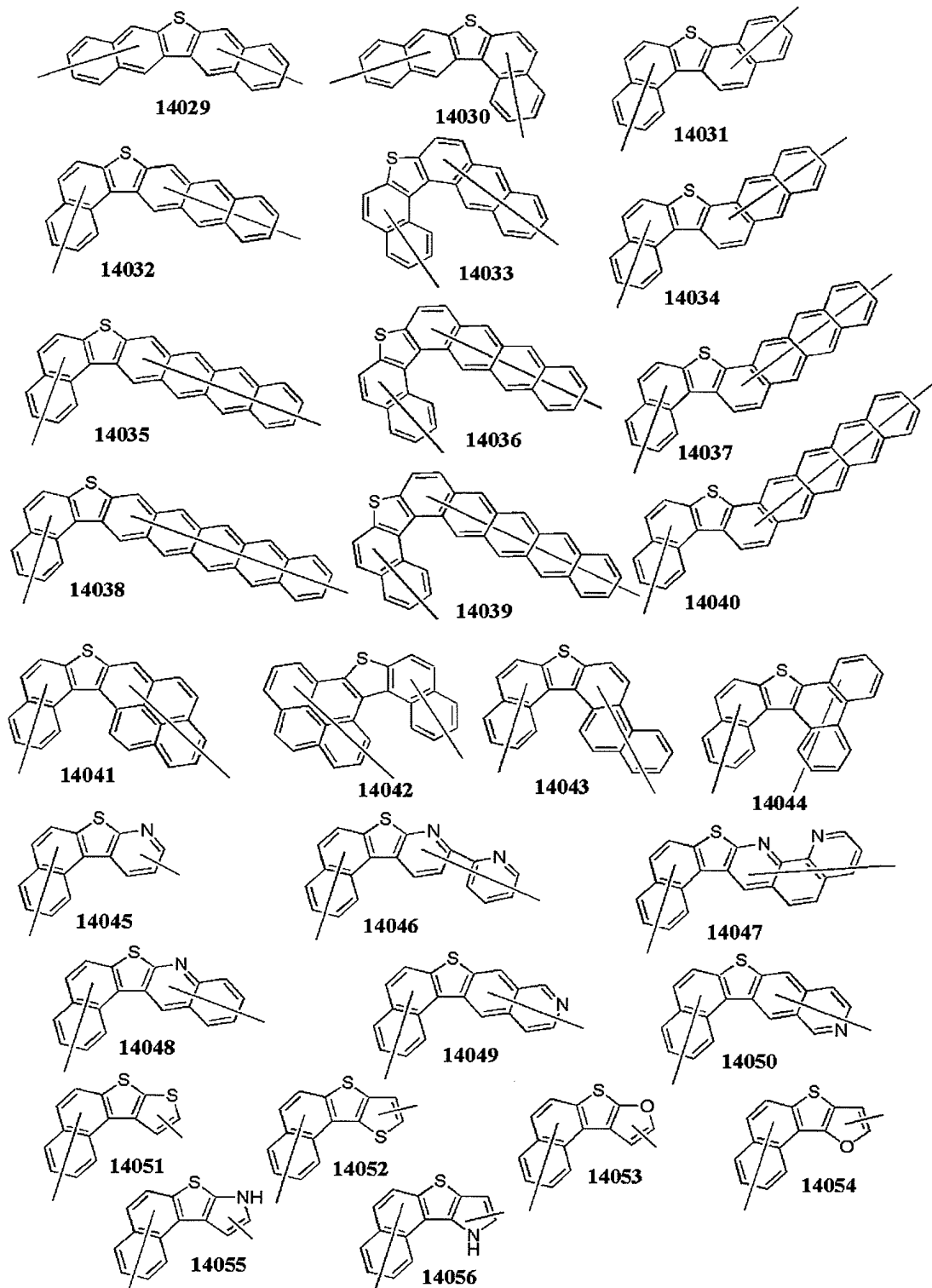
40



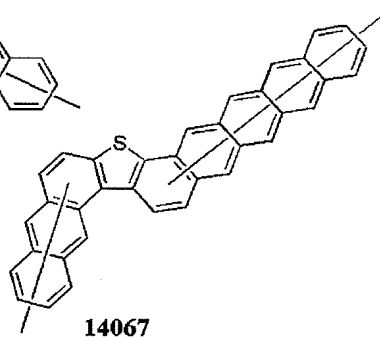
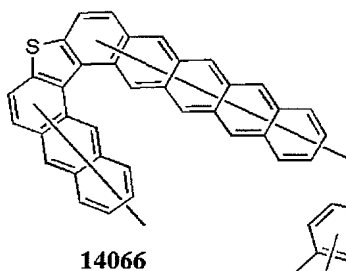
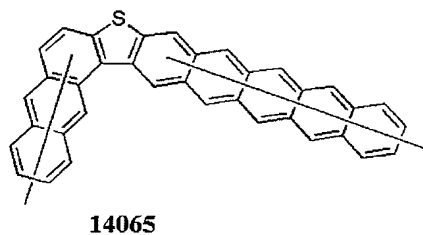
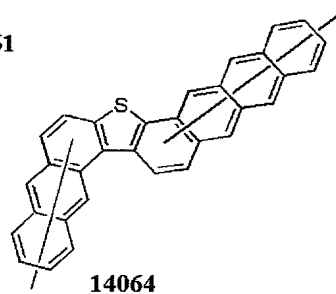
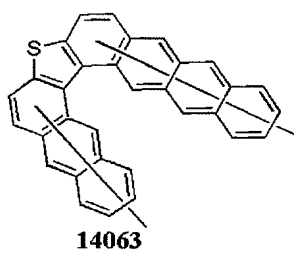
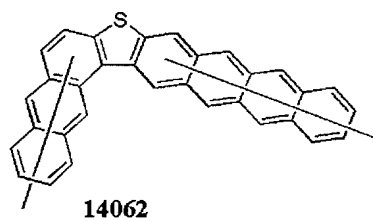
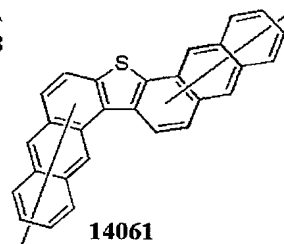
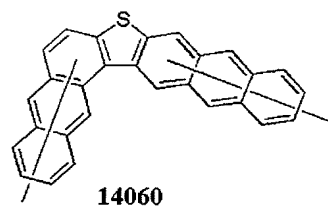
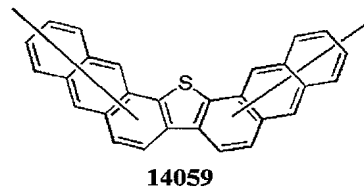
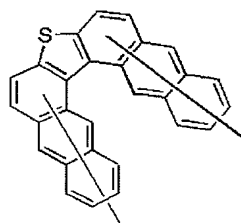
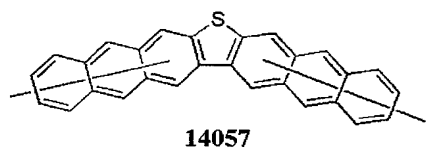
【 0 0 1 2 】

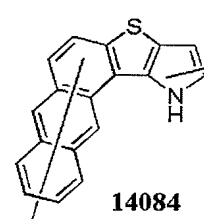
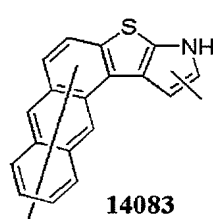
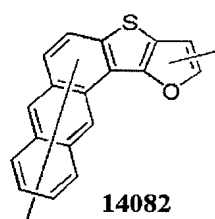
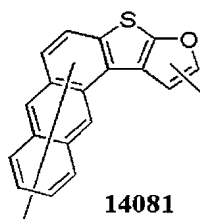
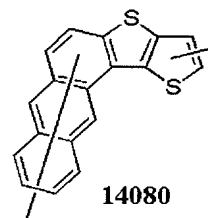
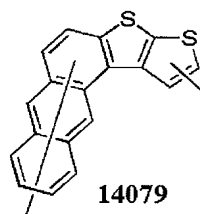
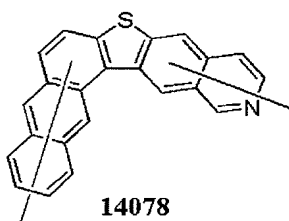
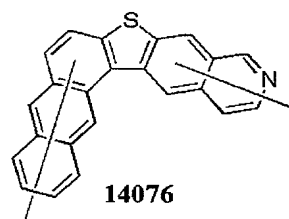
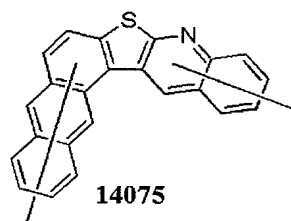
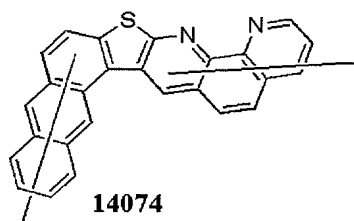
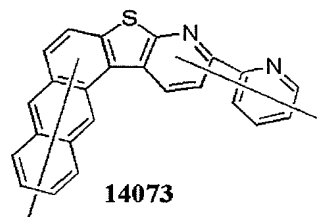
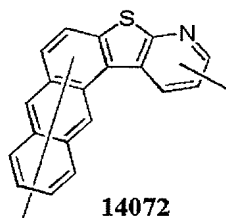
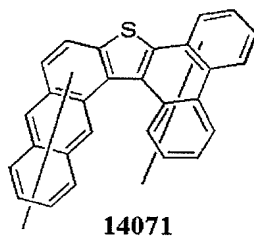
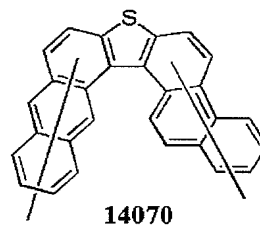
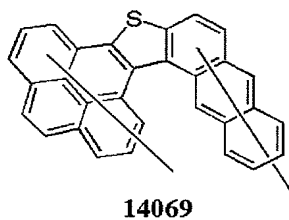
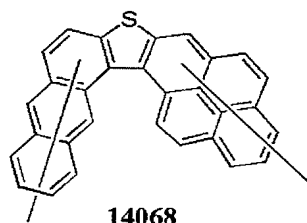
式 ( 1 - 4 ) の具体例としては、次のような例が挙げられる。





【 0 0 1 4 】



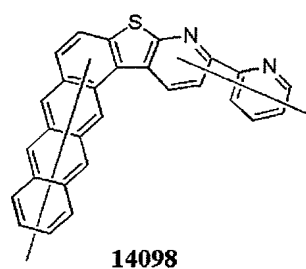
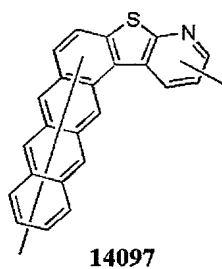
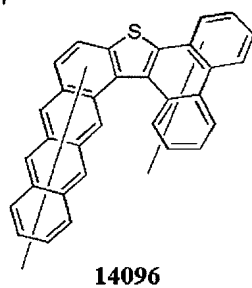
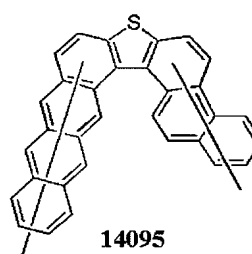
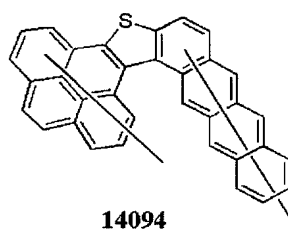
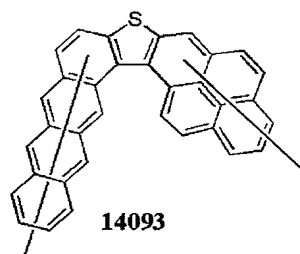
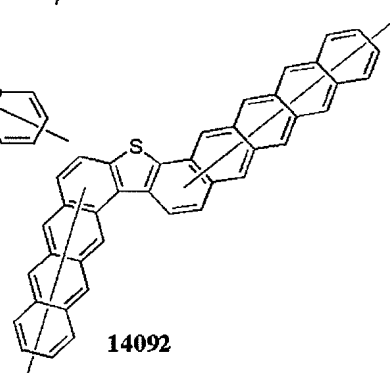
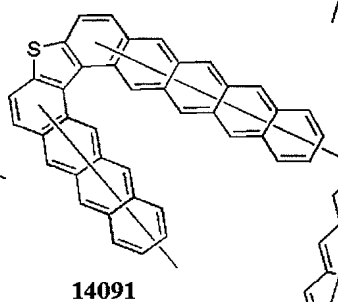
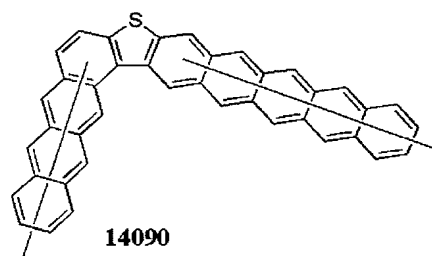
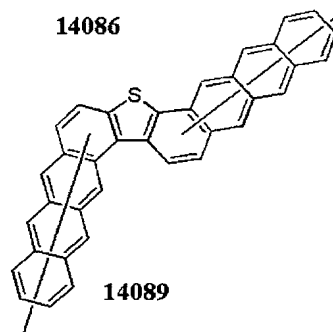
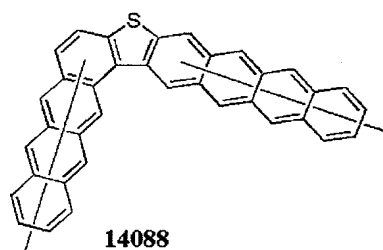
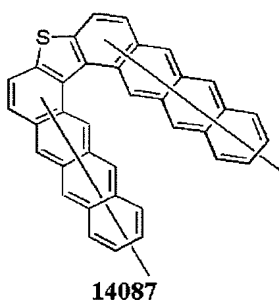
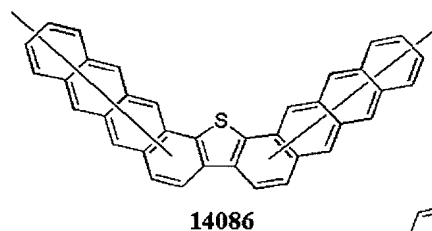
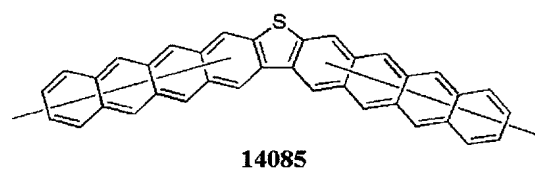


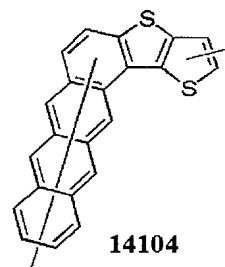
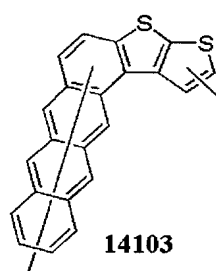
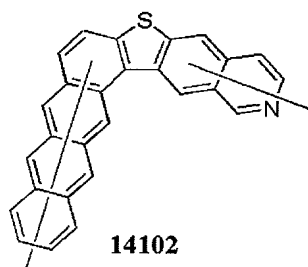
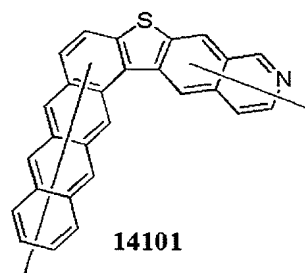
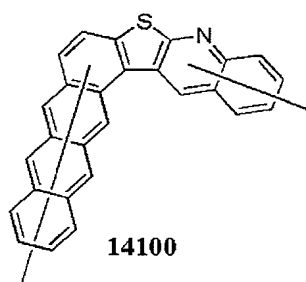
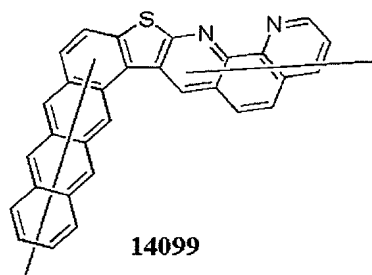
【 0 0 1 6 】

10

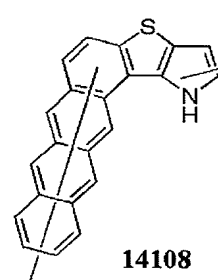
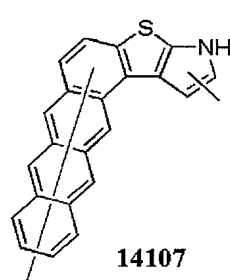
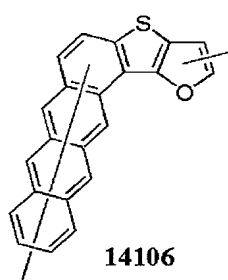
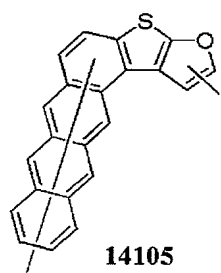
20

30





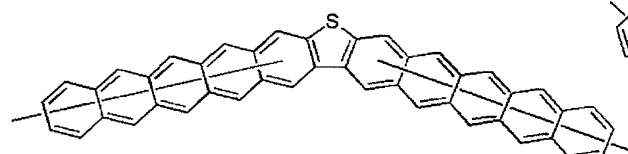
10



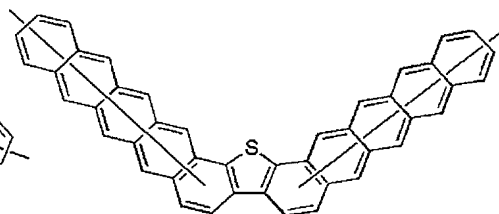
20

【 0 0 1 8 】

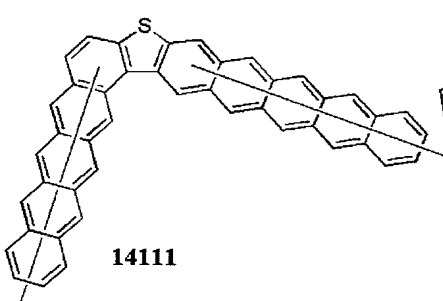




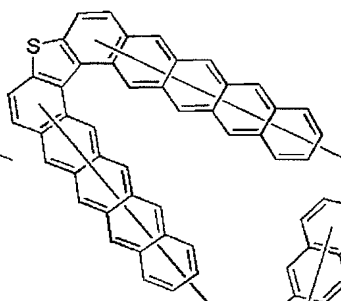
14109



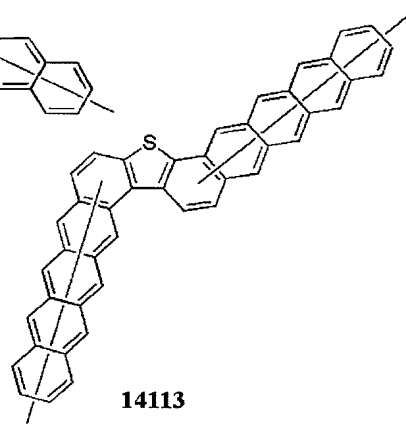
14110



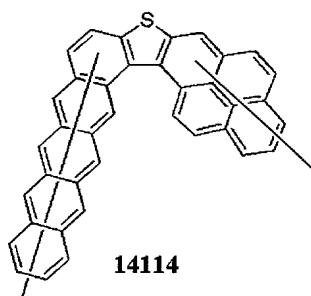
14111



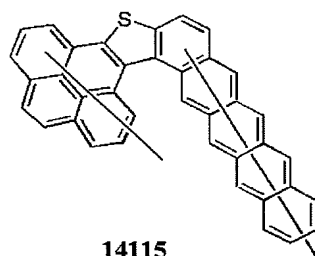
14112



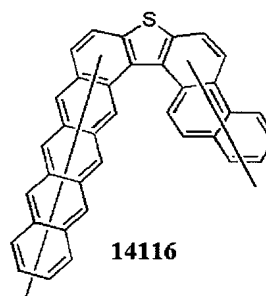
14113



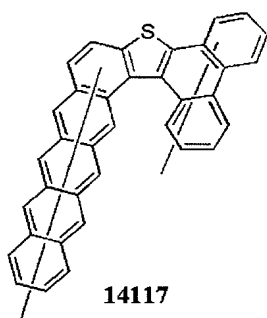
14114



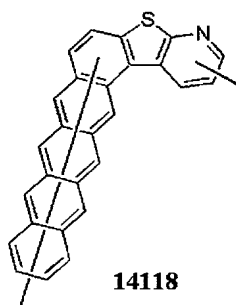
14115



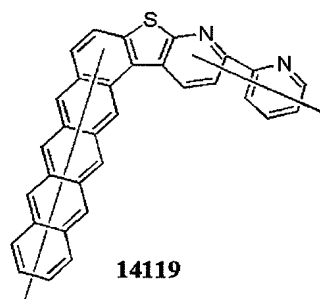
14116



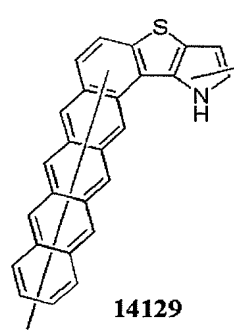
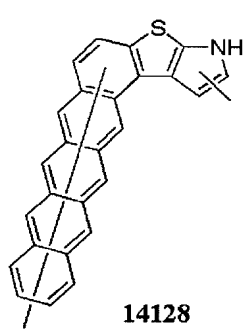
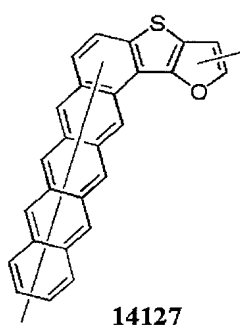
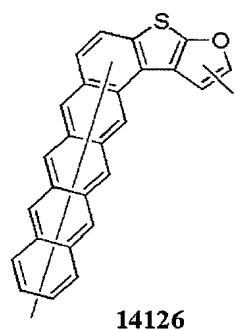
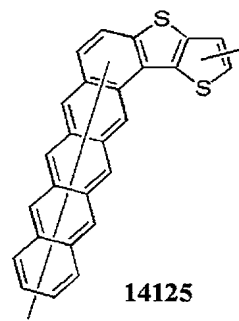
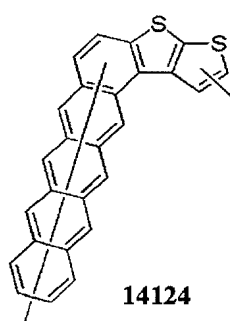
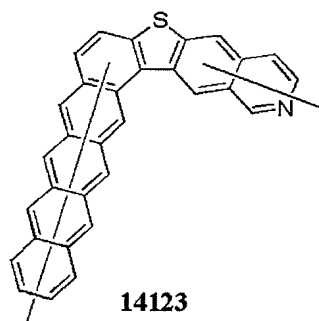
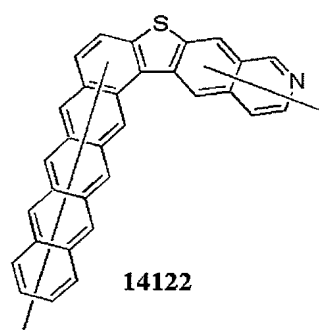
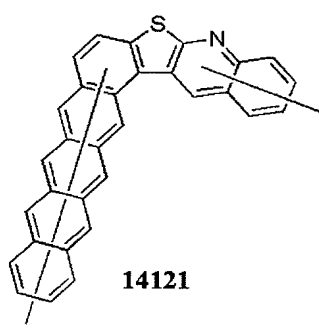
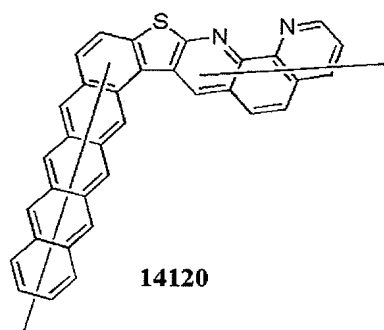
14117



14118



14119

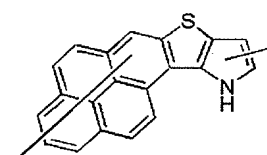
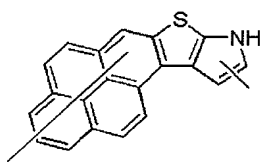
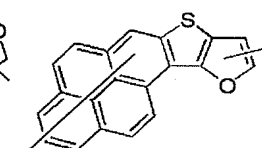
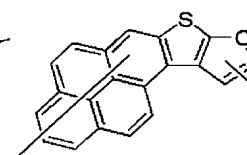
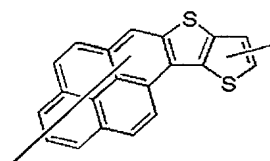
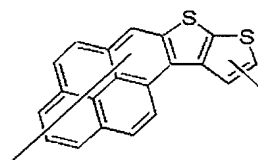
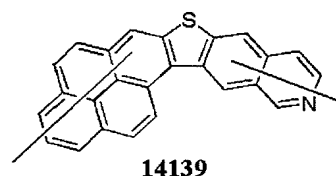
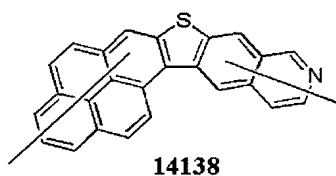
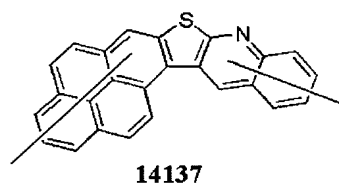
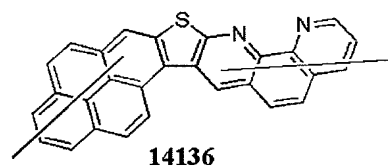
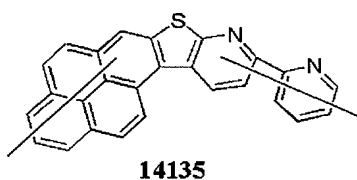
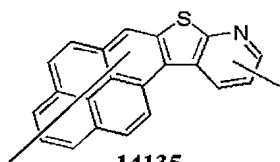
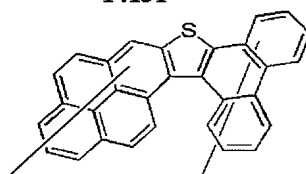
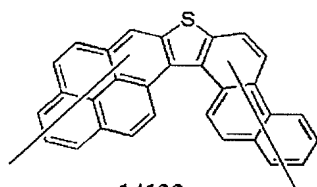
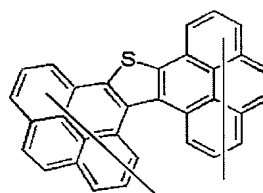
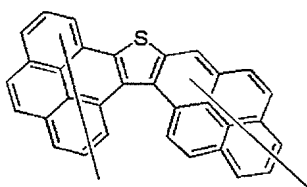
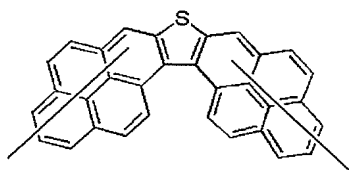


【 0 0 2 0 】

10

20

30

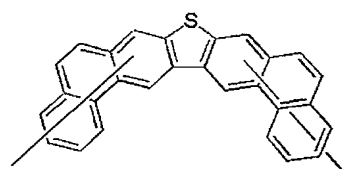


【 0 0 2 1 】

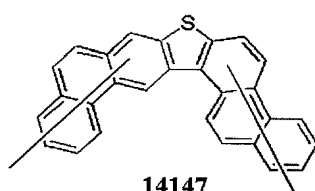
10

20

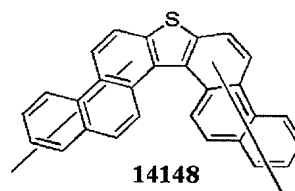
30



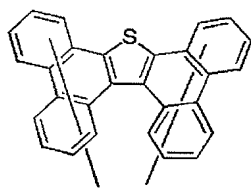
14146



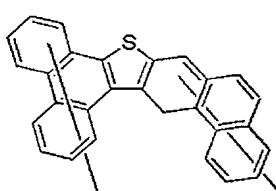
14147



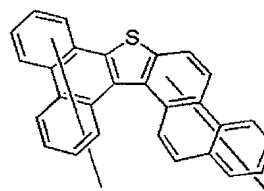
14148



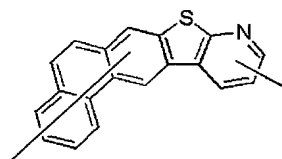
14149



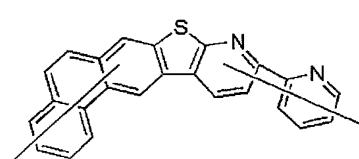
14150



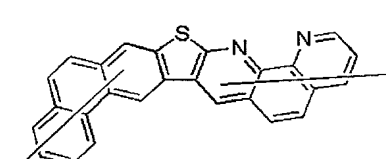
14151



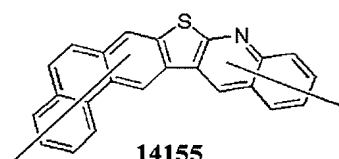
14152



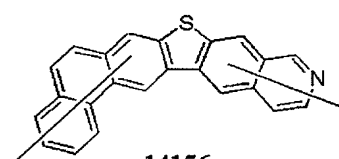
14153



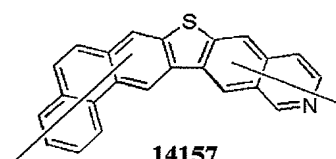
14154



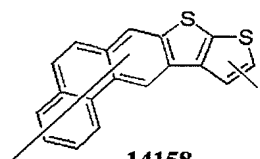
14155



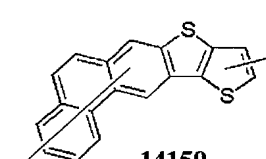
14156



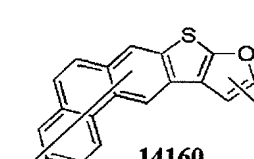
14157



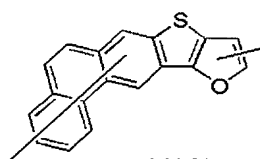
14158



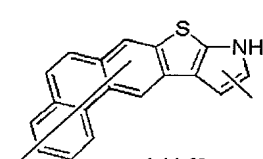
14159



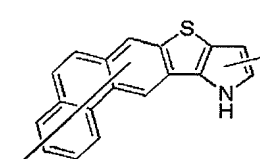
14160



14161



14162



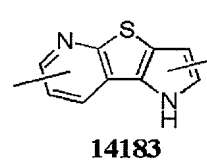
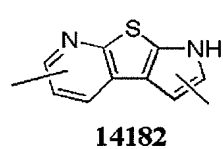
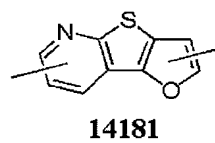
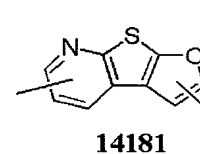
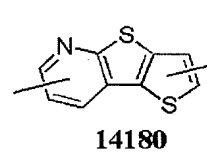
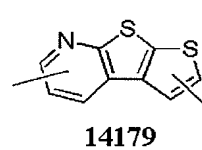
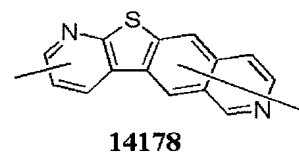
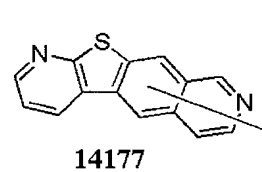
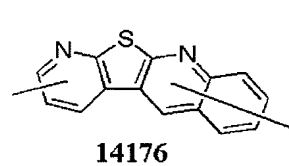
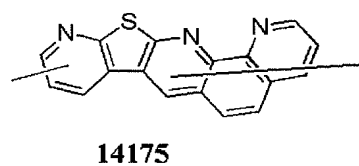
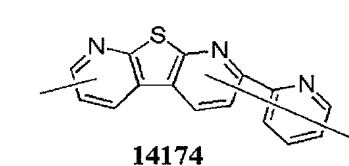
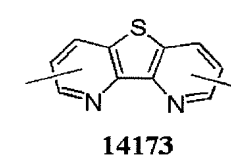
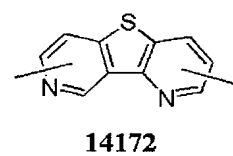
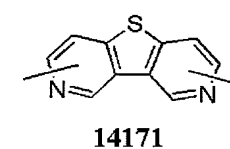
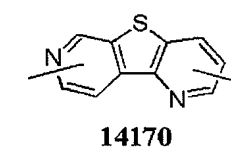
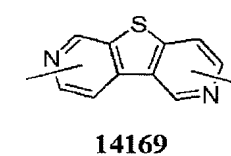
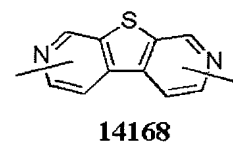
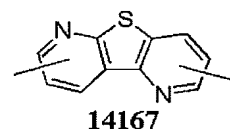
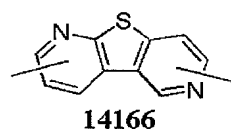
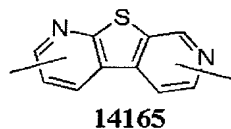
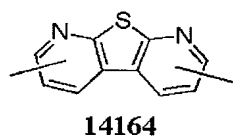
14163

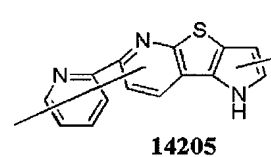
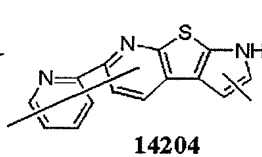
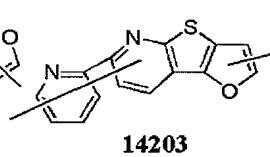
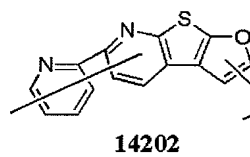
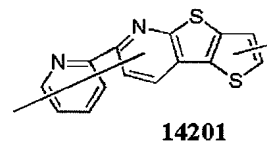
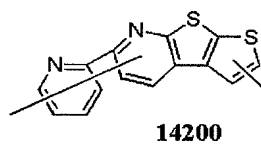
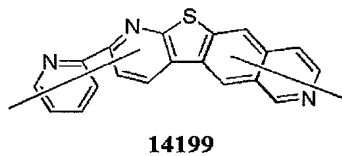
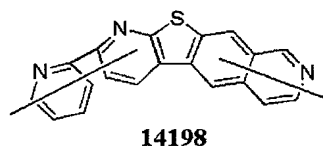
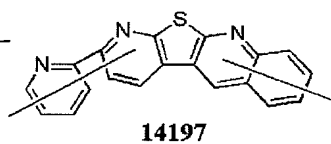
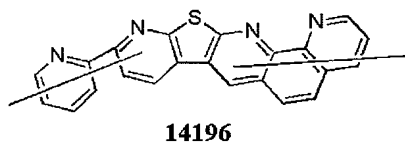
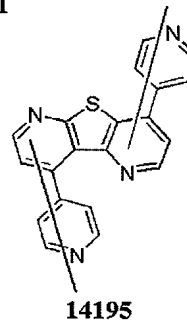
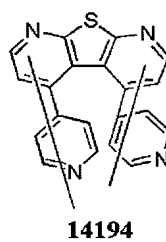
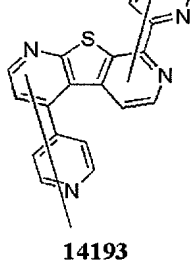
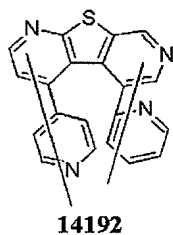
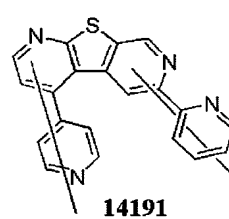
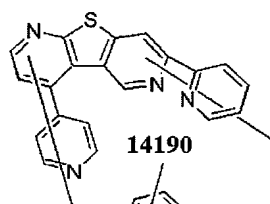
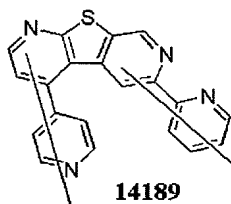
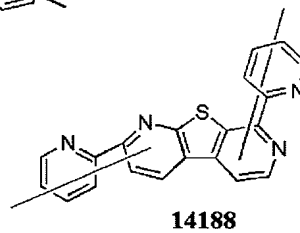
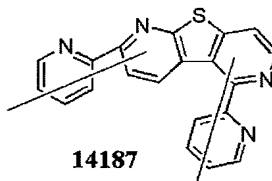
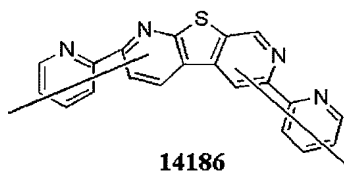
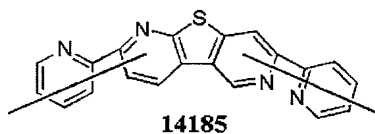
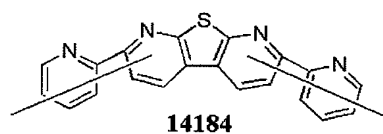
【 0 0 2 2 】

10

20

30





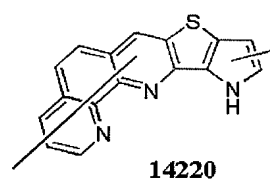
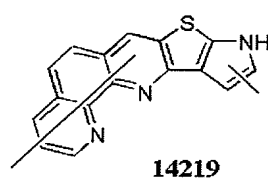
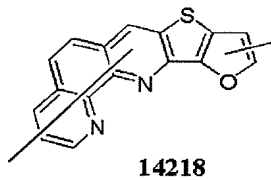
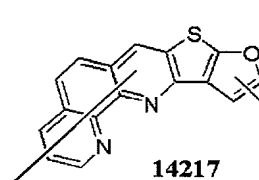
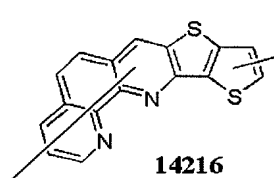
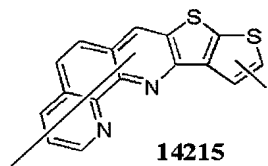
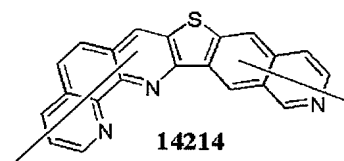
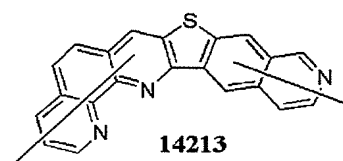
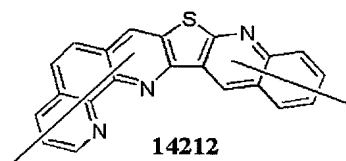
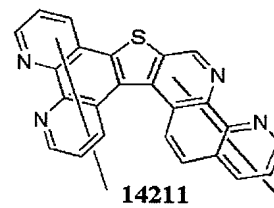
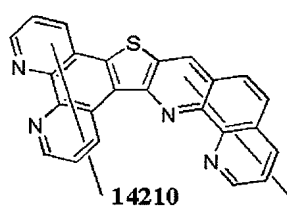
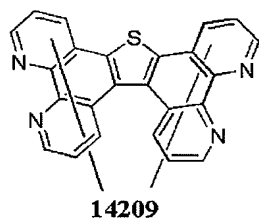
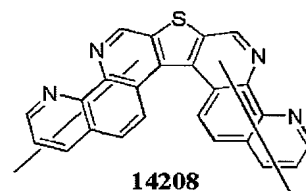
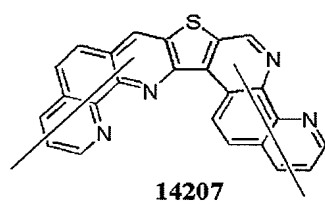
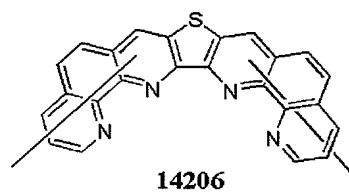
【 0 0 2 4 】

10

20

30

40

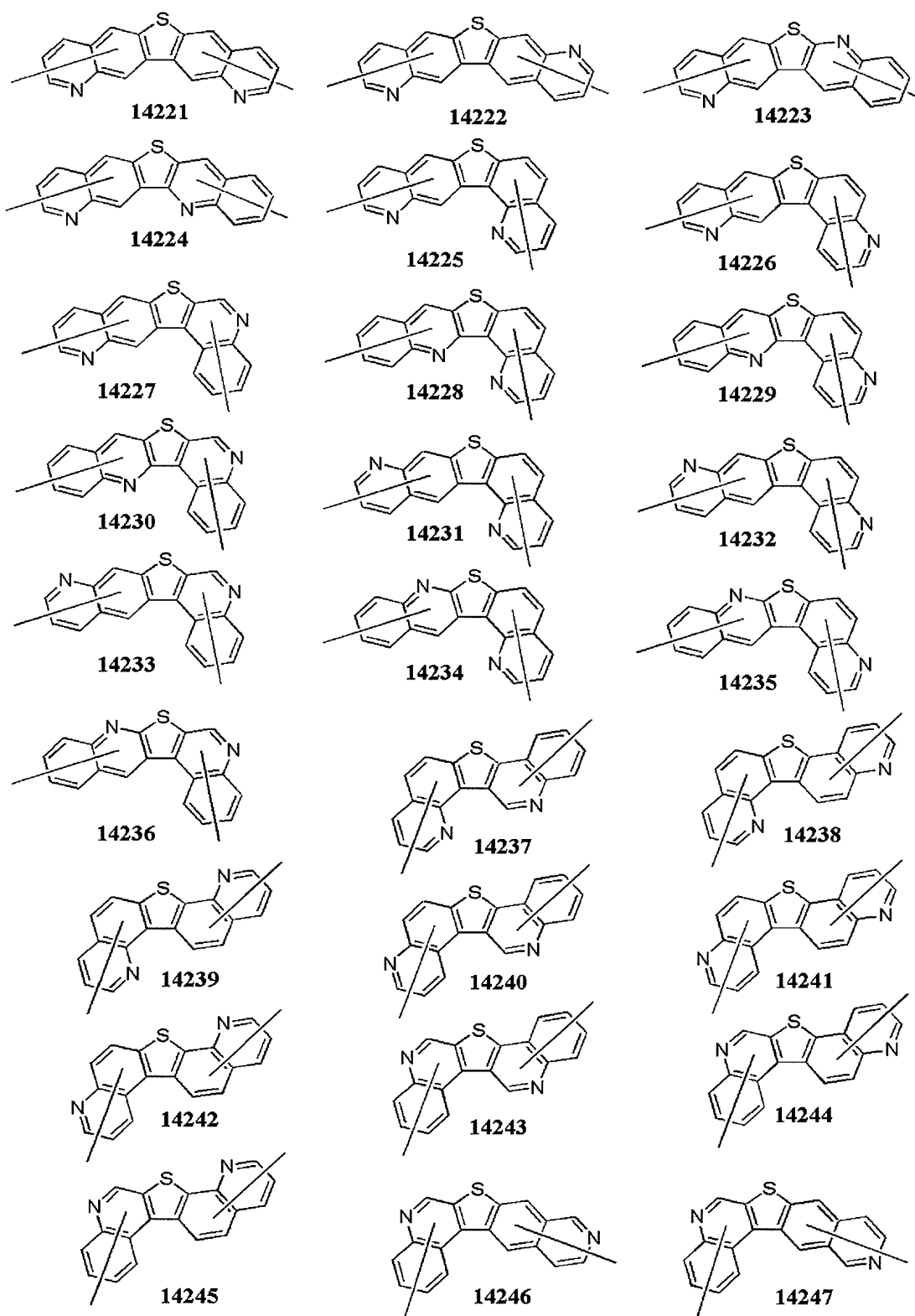


【 0 0 2 5 】

10

20

30



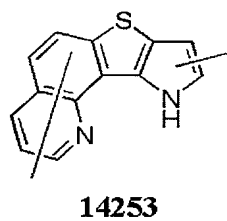
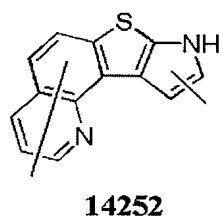
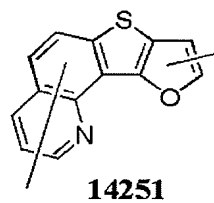
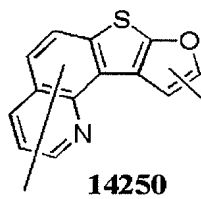
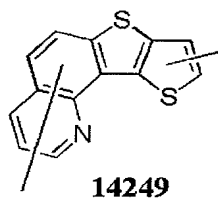
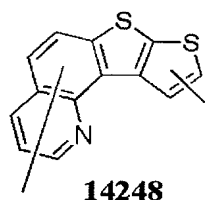
10

20

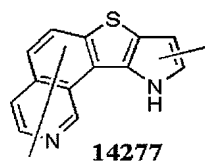
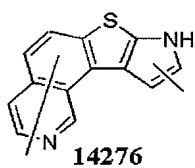
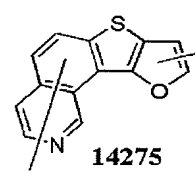
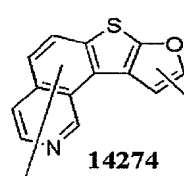
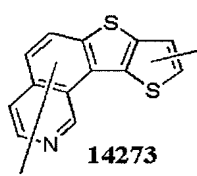
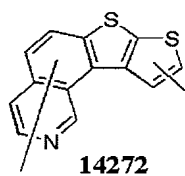
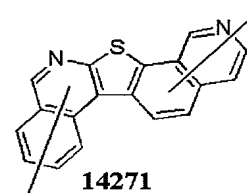
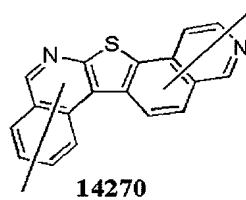
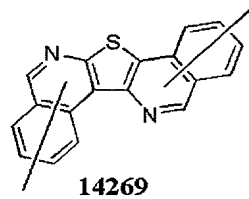
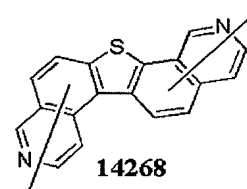
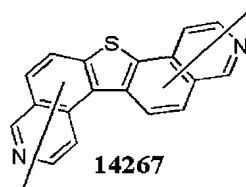
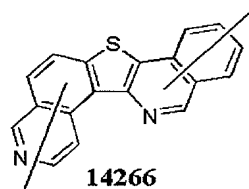
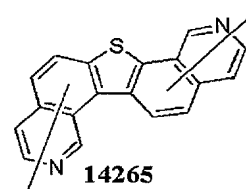
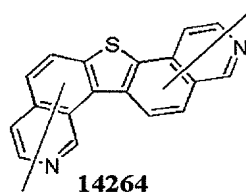
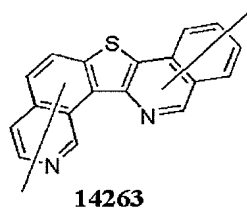
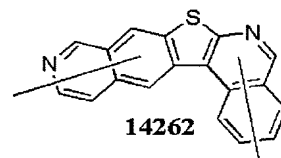
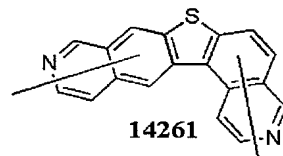
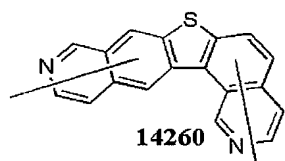
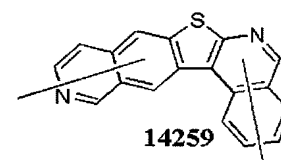
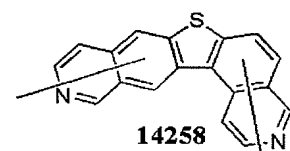
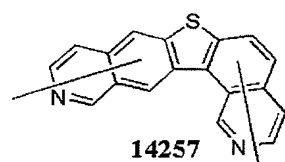
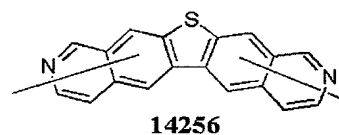
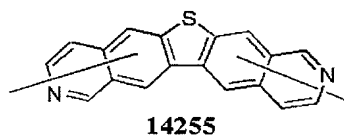
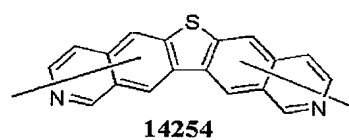
30

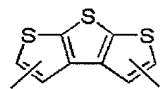
40



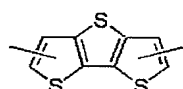


【 0 0 2 7 】

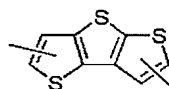




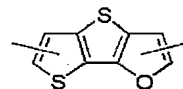
14278



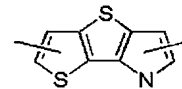
14279



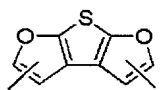
14280



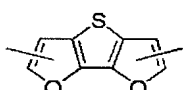
14281



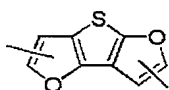
14282



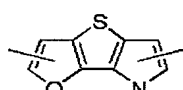
14283



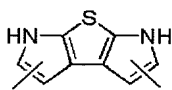
14284



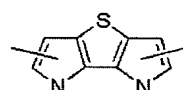
14285



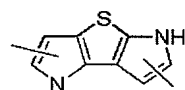
14286



14287



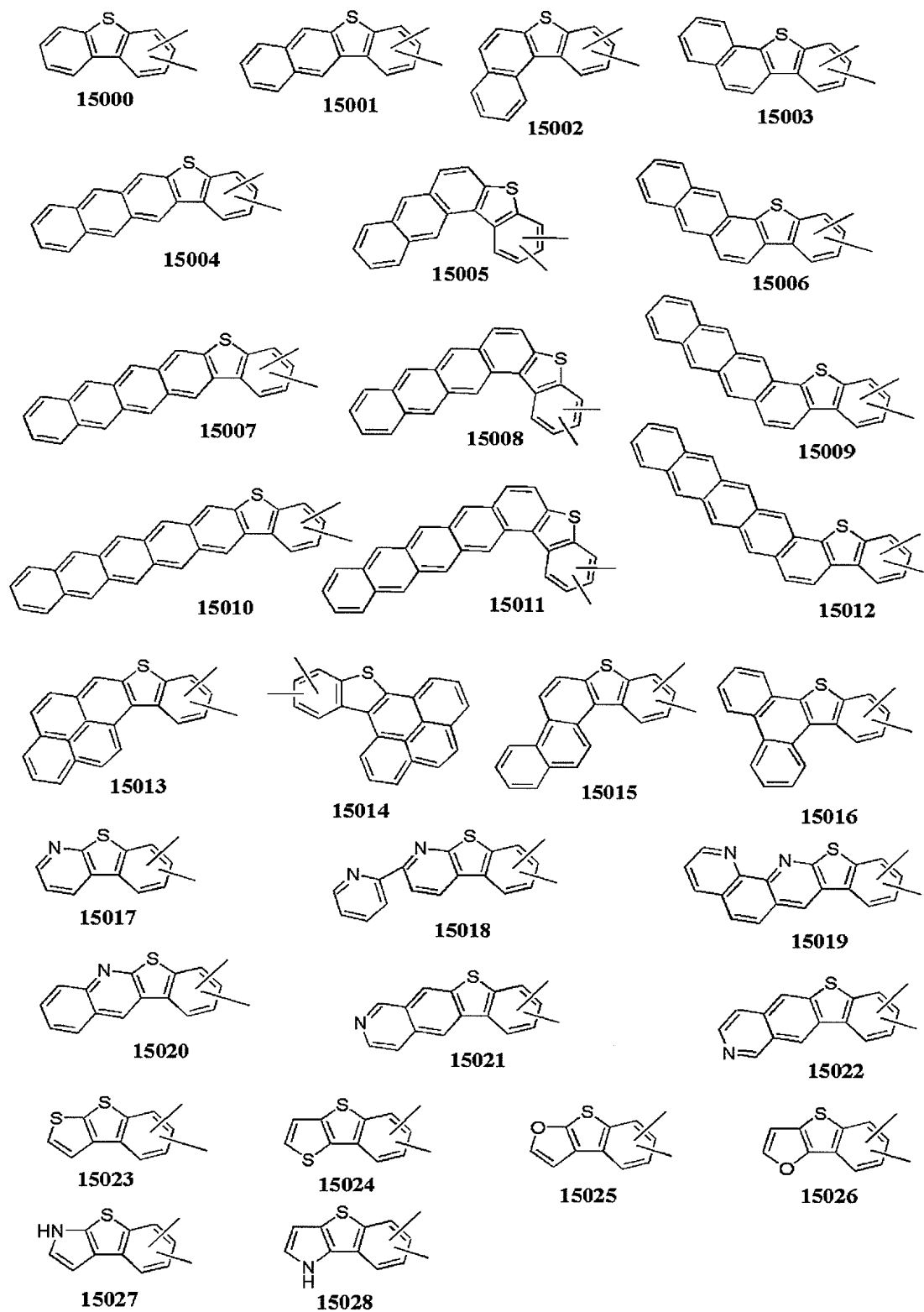
14288



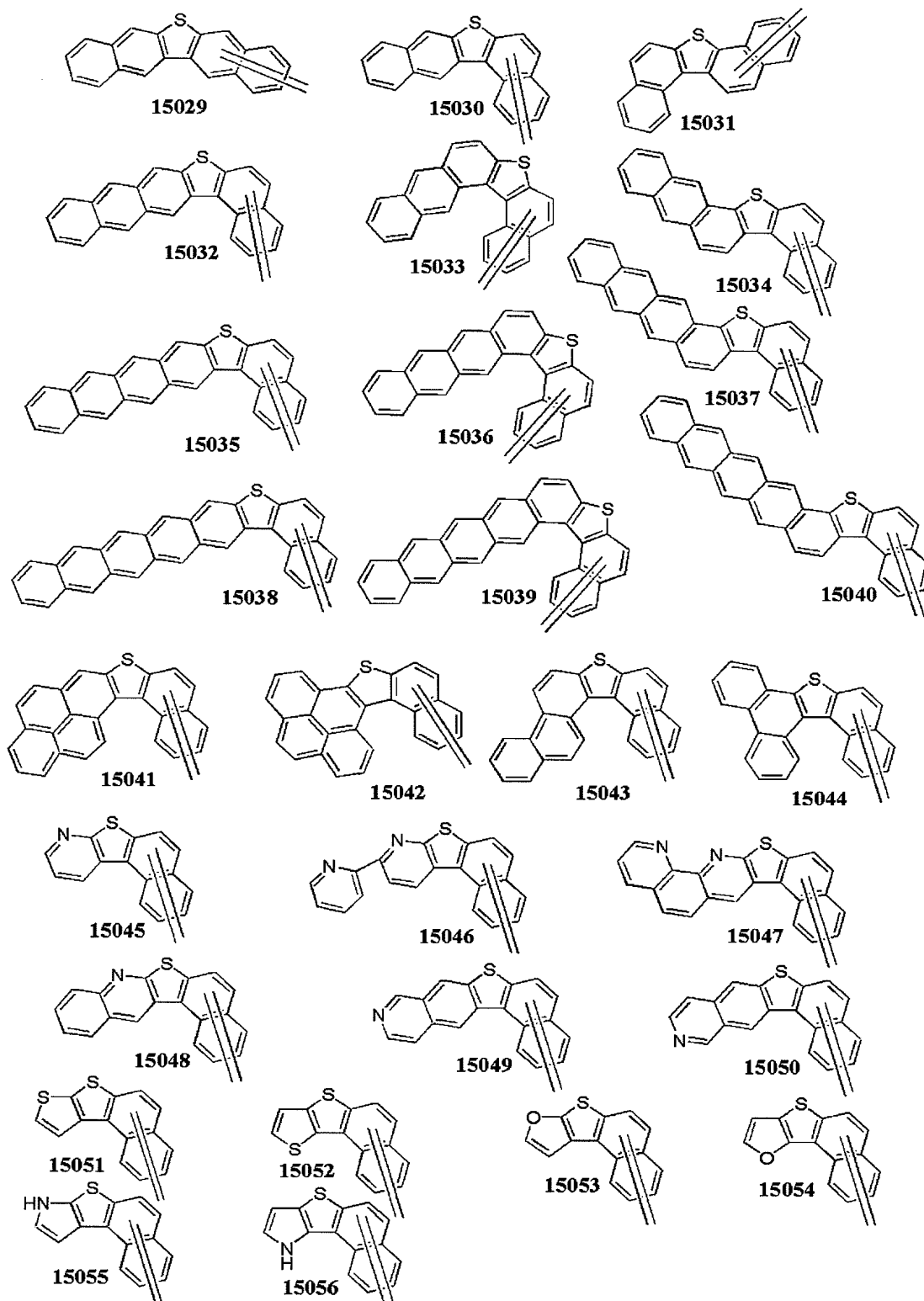
14289

【 0 0 2 9 】

式（１－５）の具体例としては、次のような例が挙げられる。



【 0 0 8 0 】

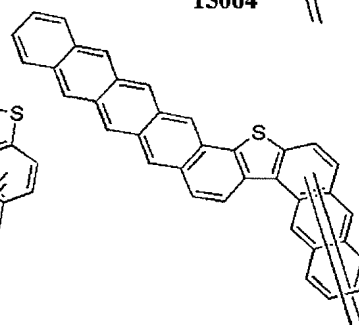
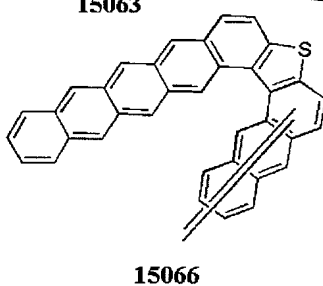
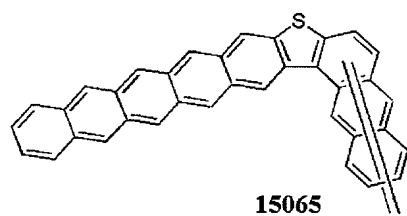
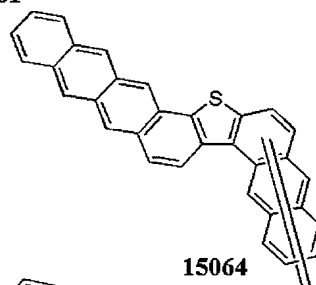
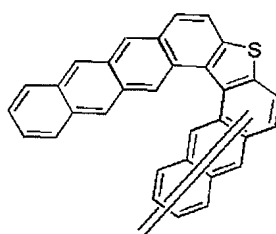
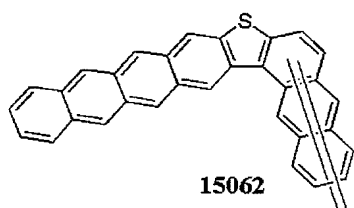
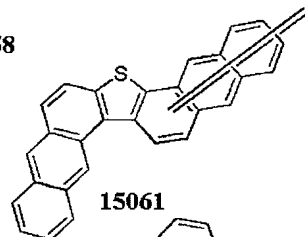
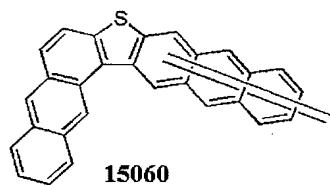
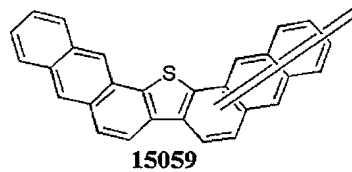
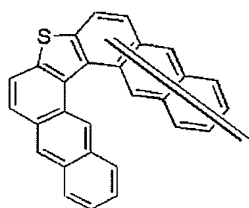
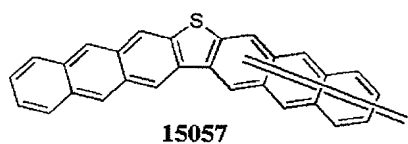


10

20

30

40

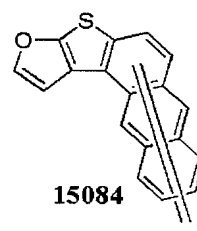
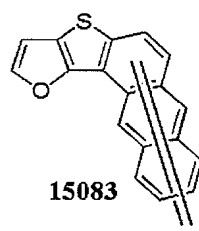
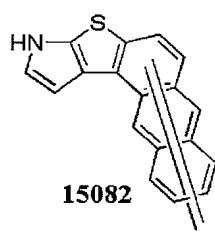
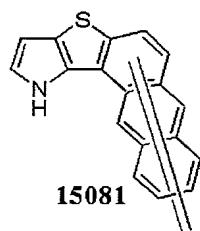
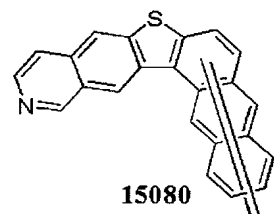
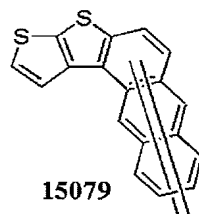
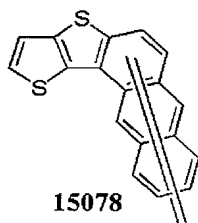
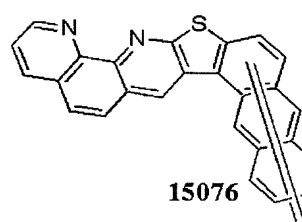
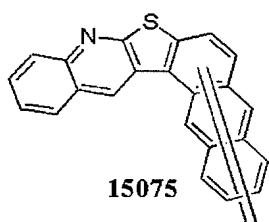
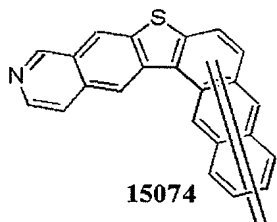
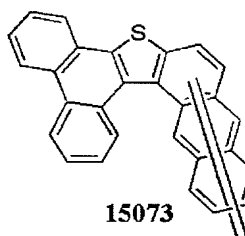
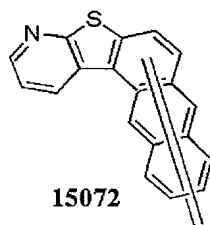
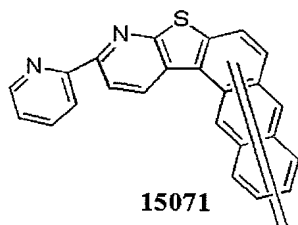
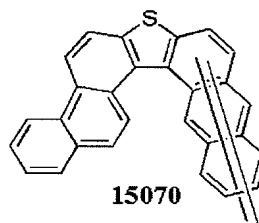
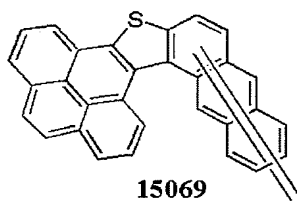
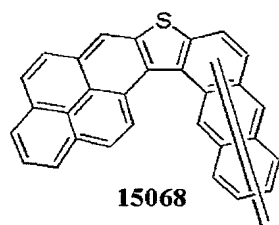


【 0 0 8 2 】

10

20

30

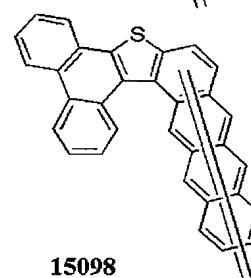
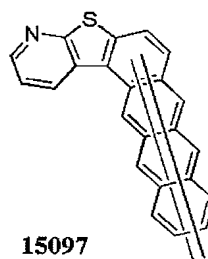
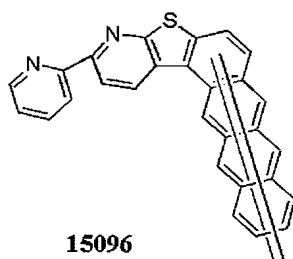
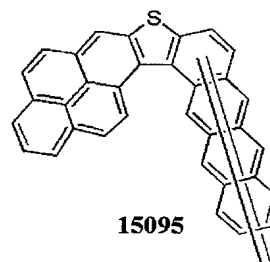
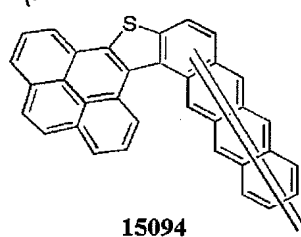
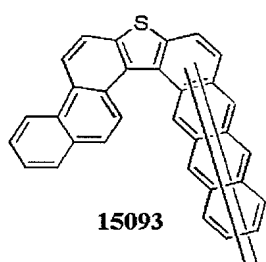
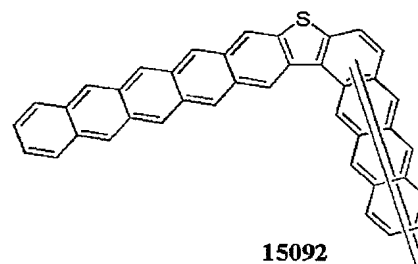
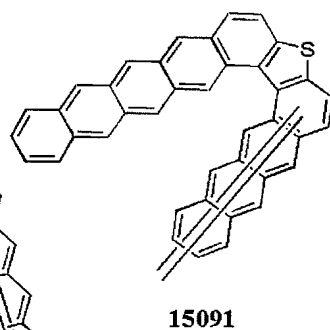
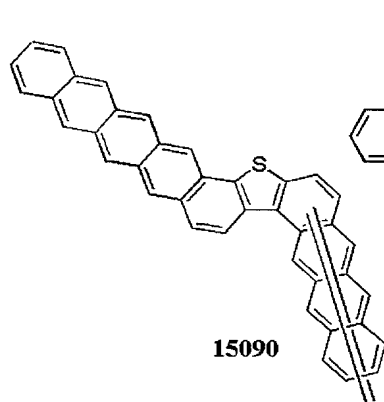
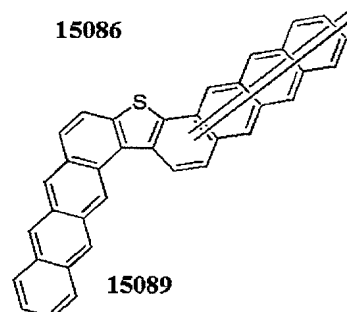
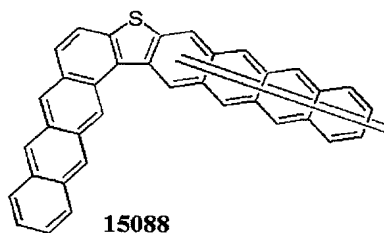
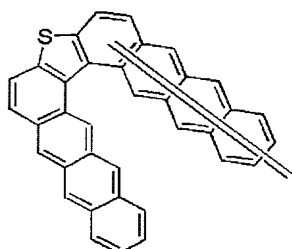
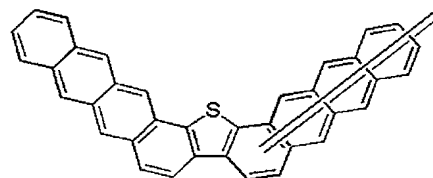
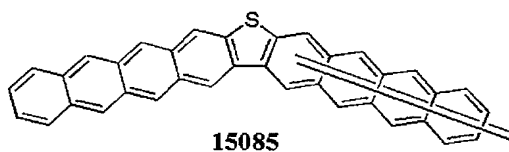


【 0 0 3 3 】

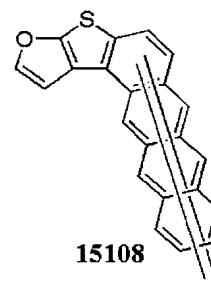
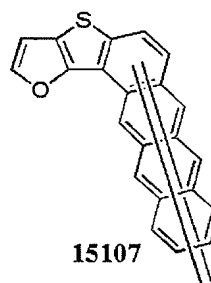
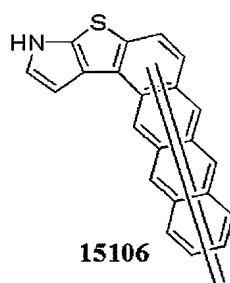
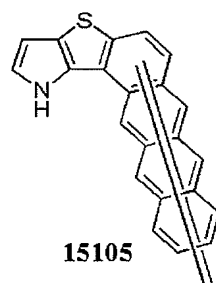
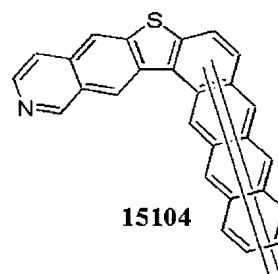
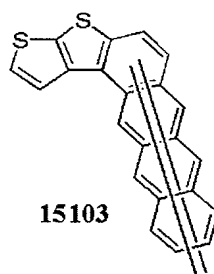
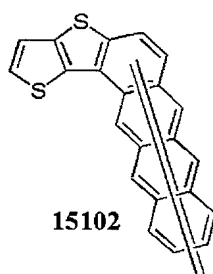
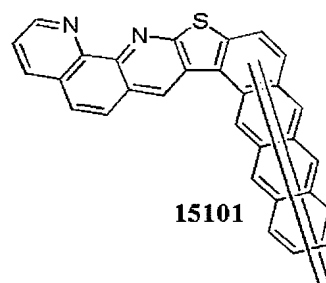
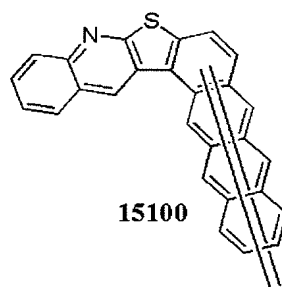
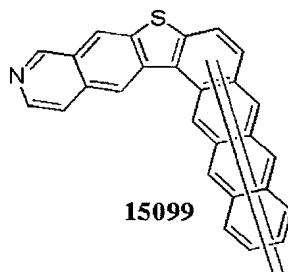
10

20

30



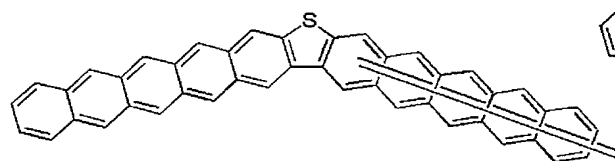




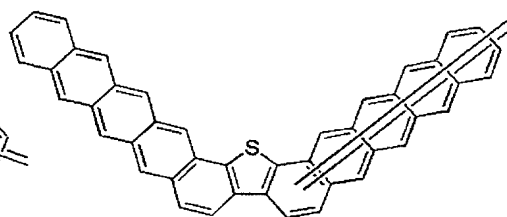
【 0 0 3 5 】

10

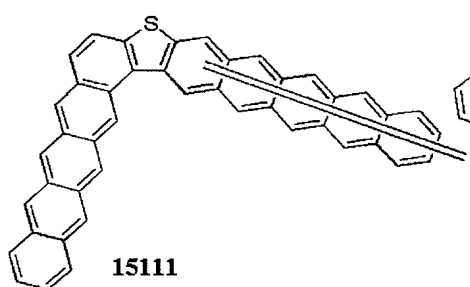
20



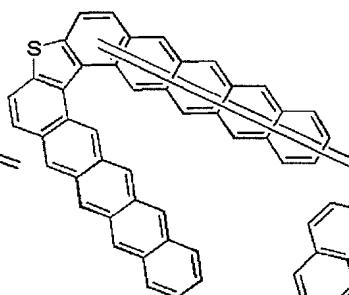
15109



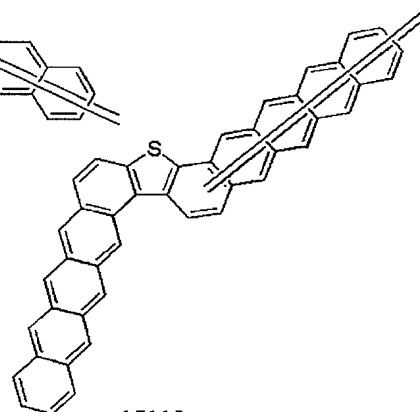
15110



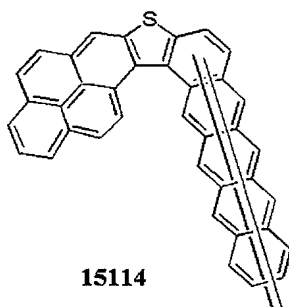
15111



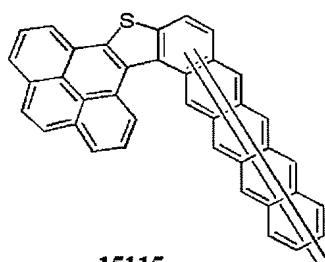
15112



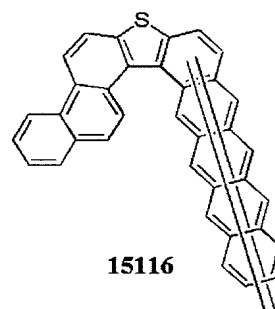
15113



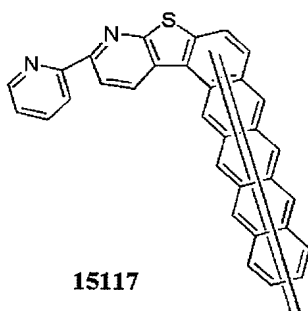
15114



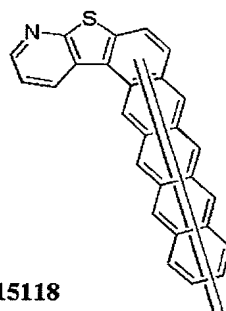
15115



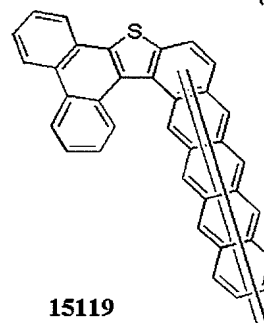
15116



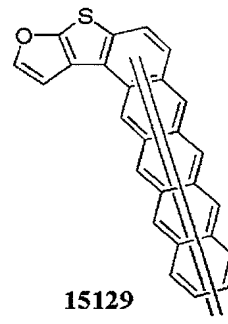
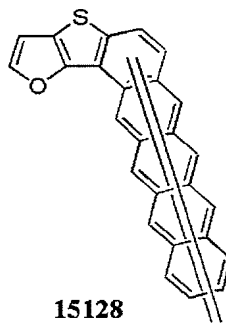
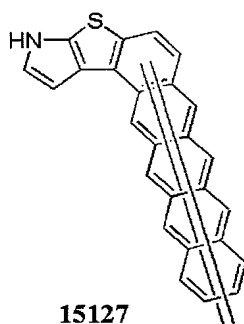
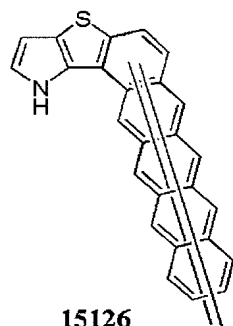
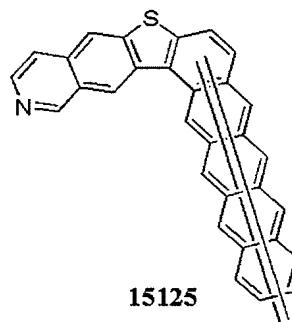
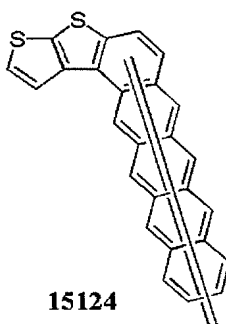
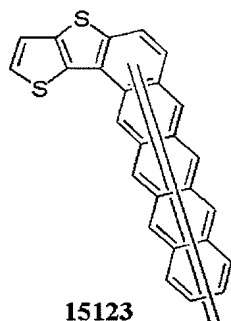
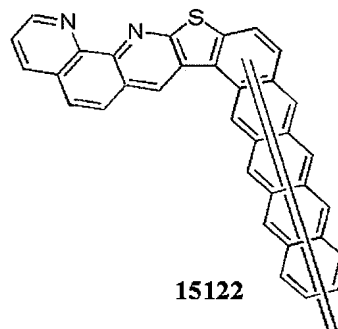
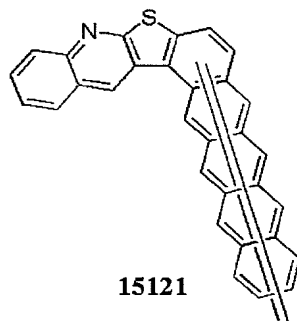
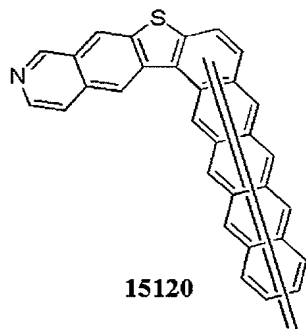
15117



15118



15119

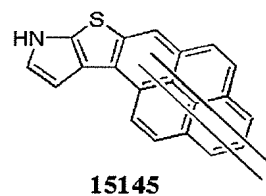
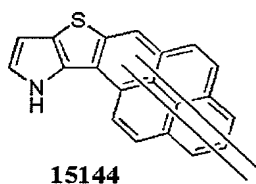
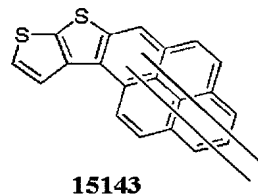
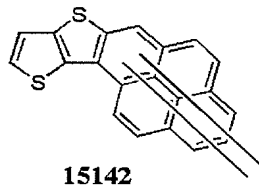
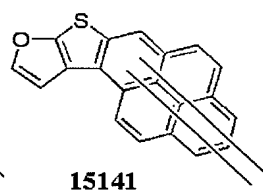
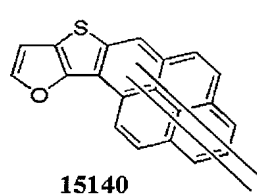
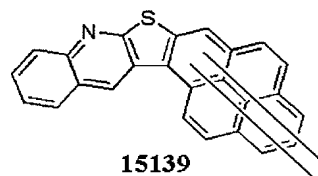
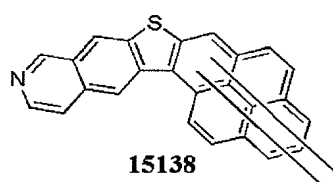
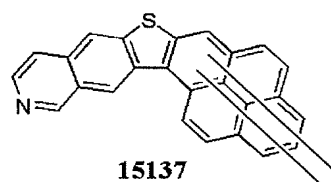
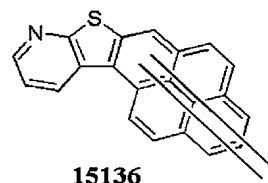
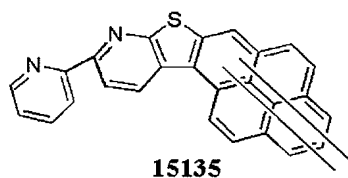
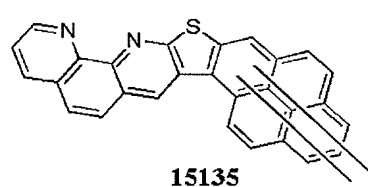
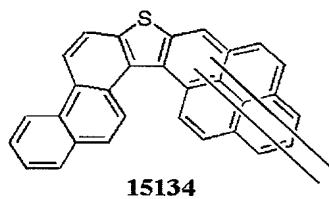
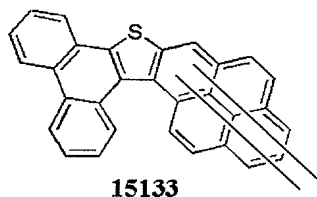
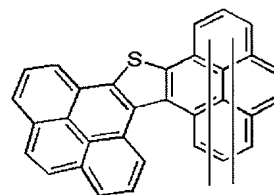
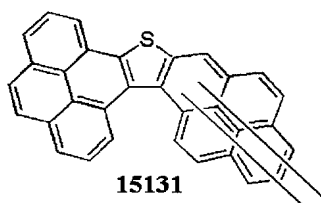
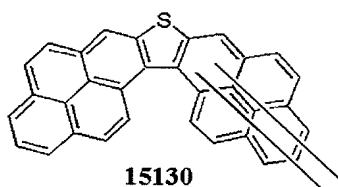


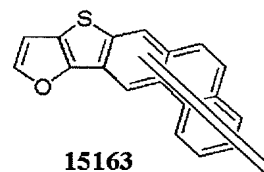
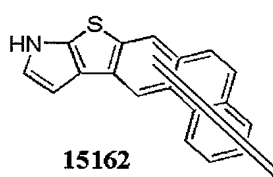
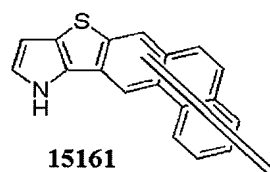
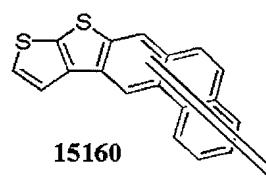
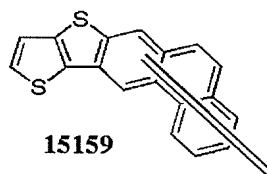
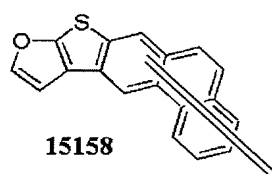
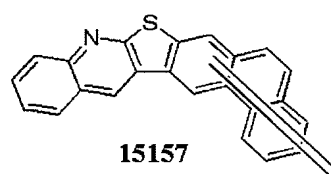
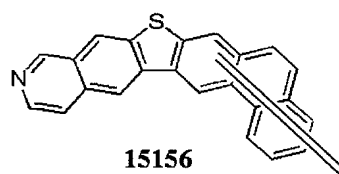
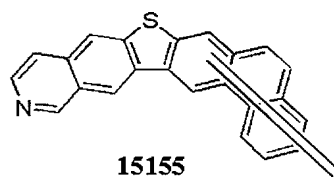
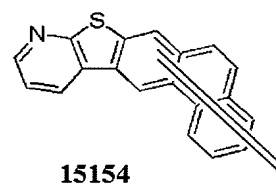
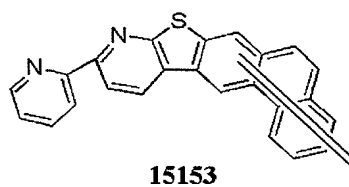
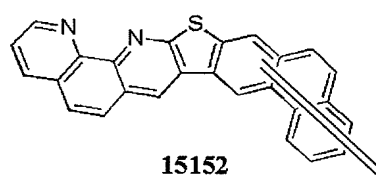
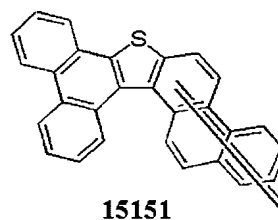
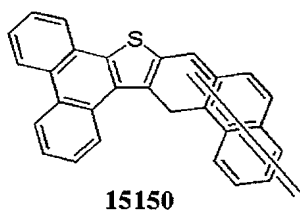
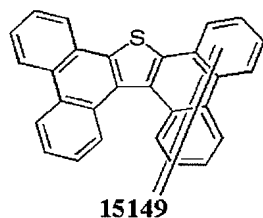
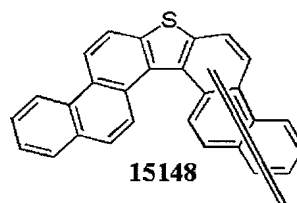
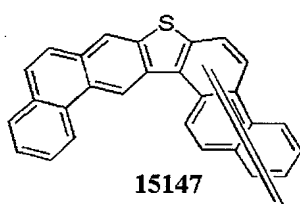
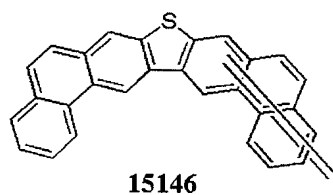
【 0 0 3 7 】

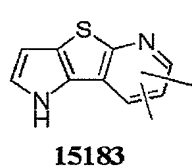
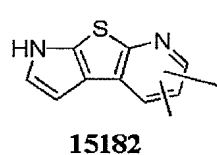
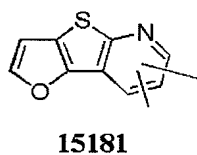
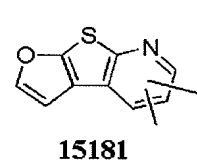
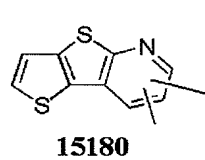
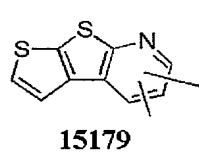
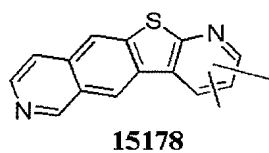
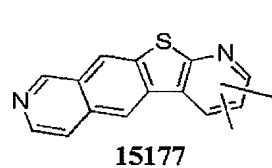
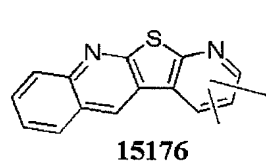
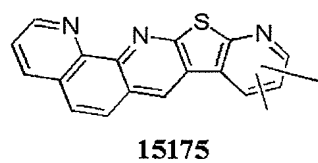
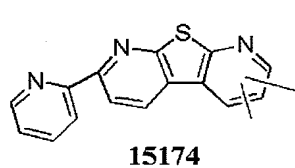
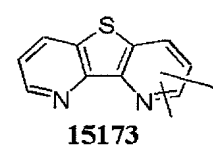
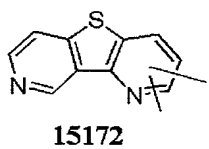
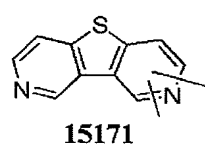
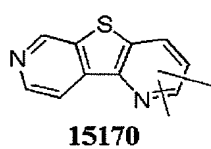
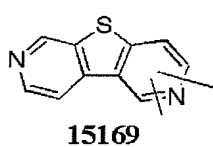
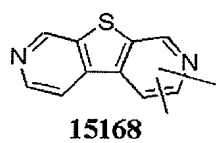
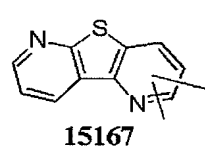
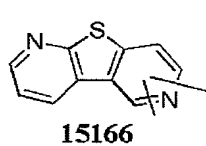
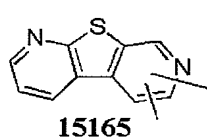
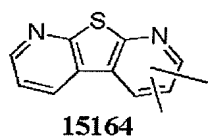
10

20

30





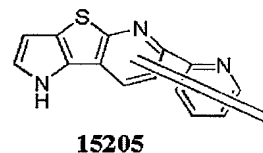
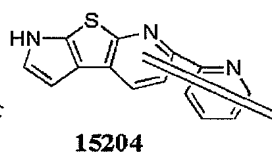
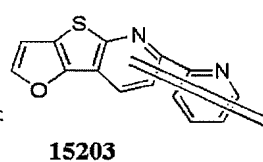
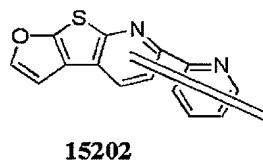
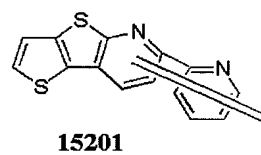
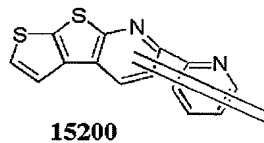
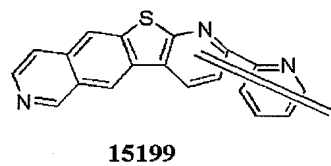
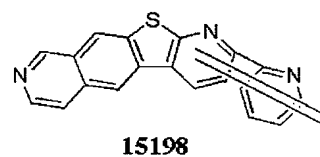
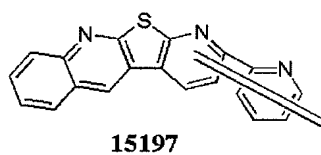
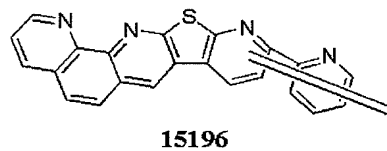
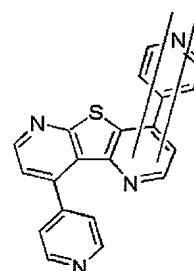
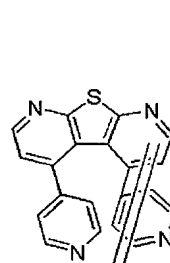
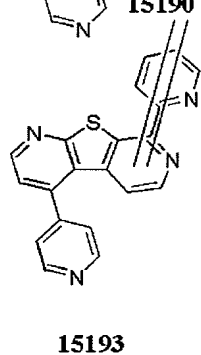
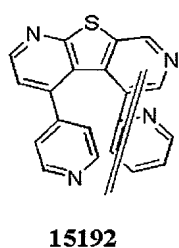
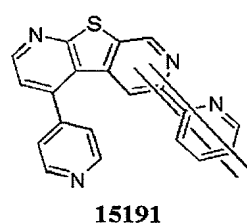
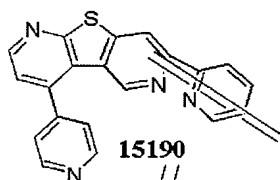
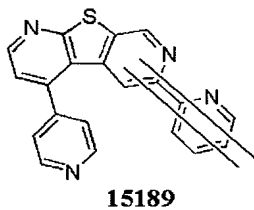
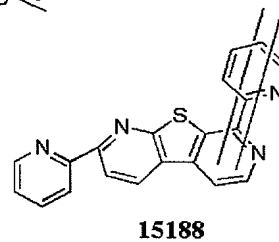
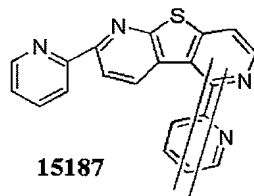
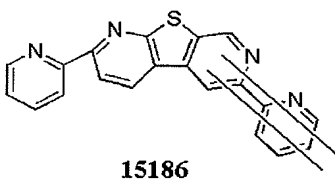
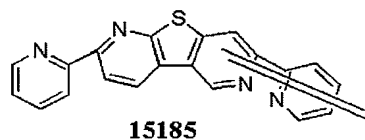
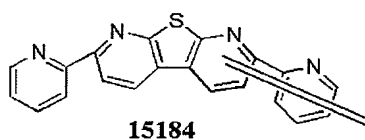


【 0 0 4 0 】

10

20

30



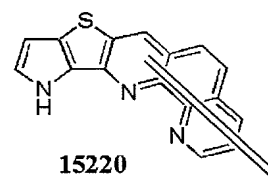
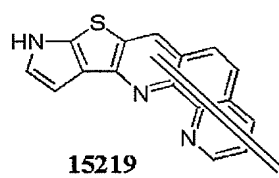
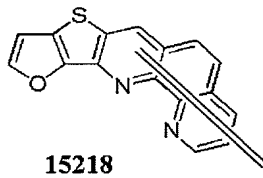
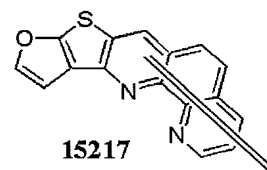
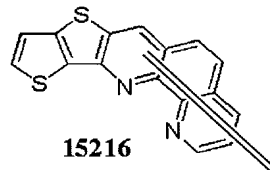
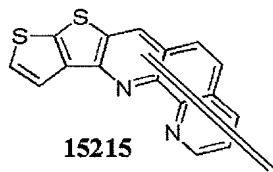
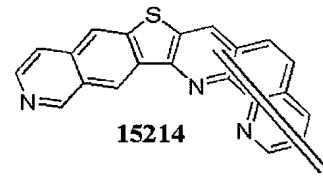
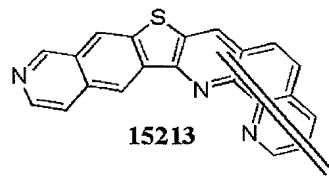
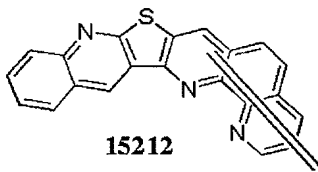
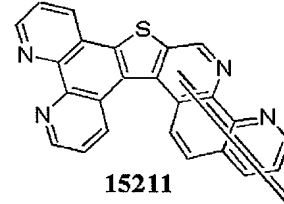
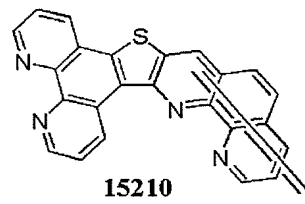
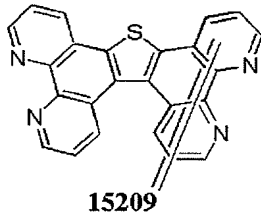
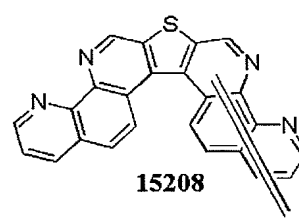
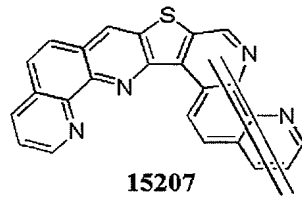
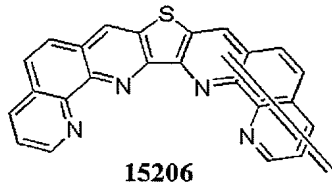
【 0 0 4 1 】

10

20

30

40



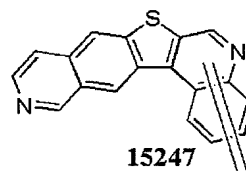
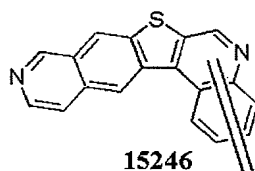
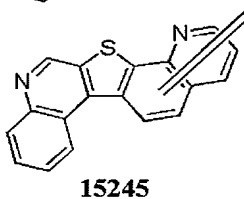
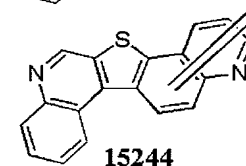
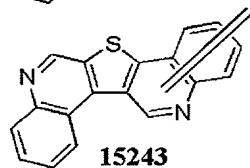
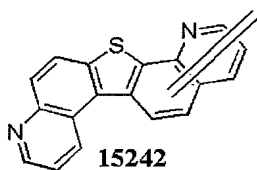
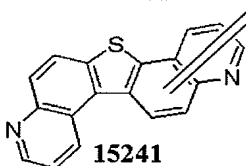
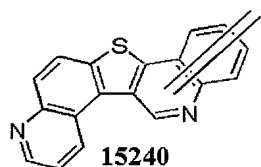
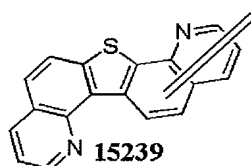
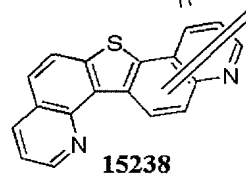
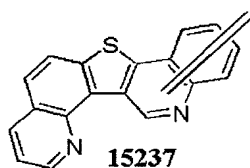
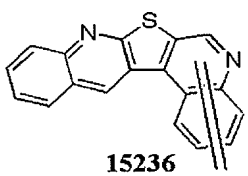
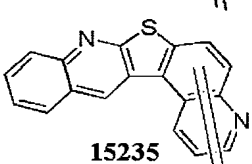
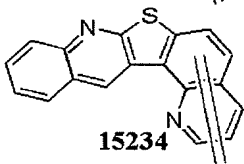
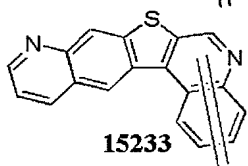
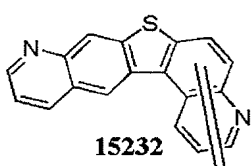
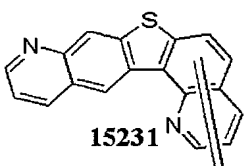
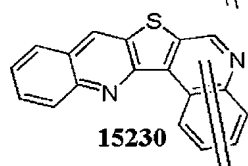
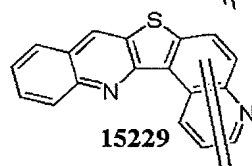
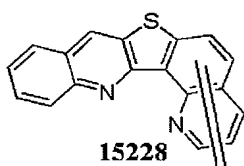
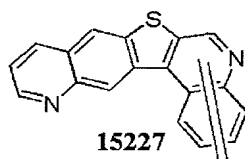
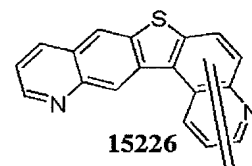
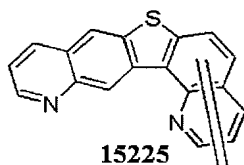
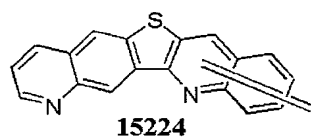
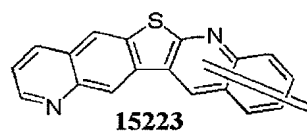
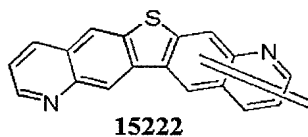
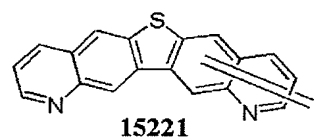
【 0 0 4 2 】

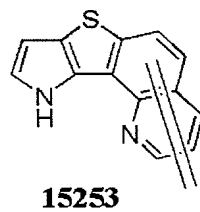
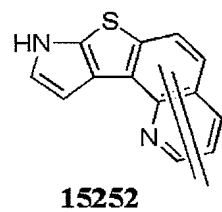
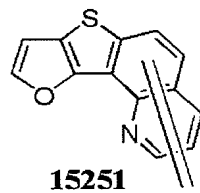
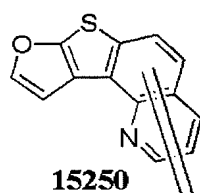
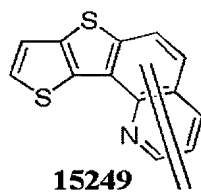
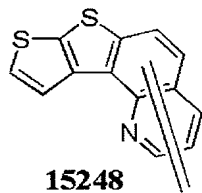
10

20

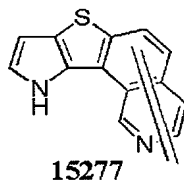
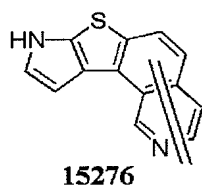
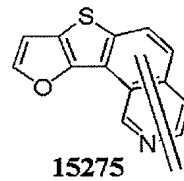
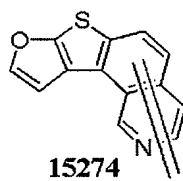
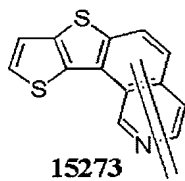
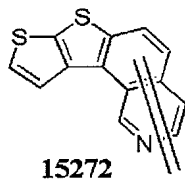
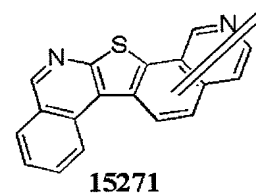
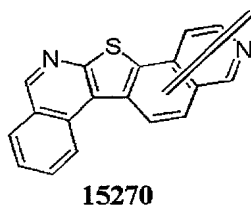
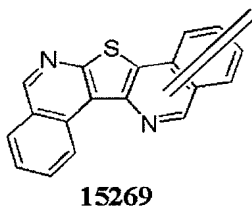
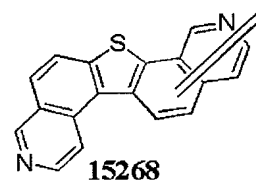
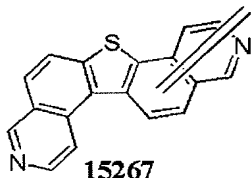
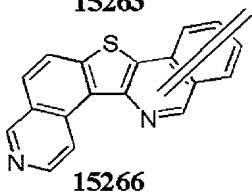
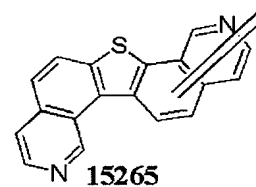
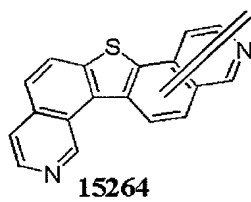
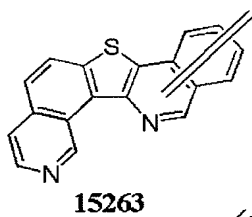
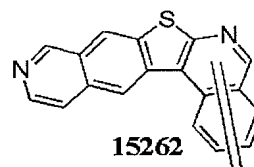
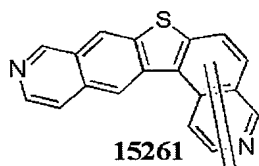
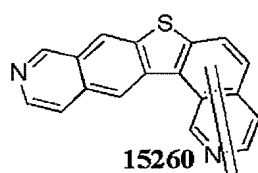
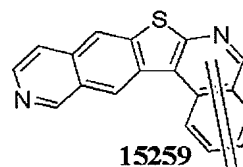
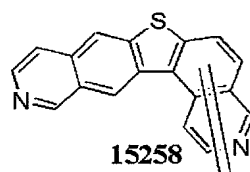
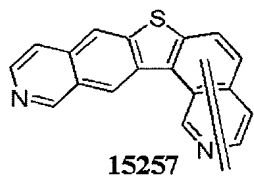
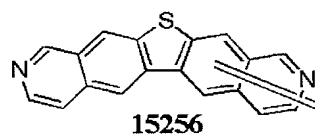
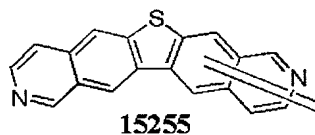
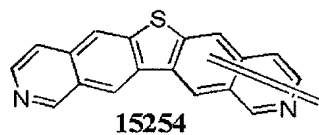
30







【 0 0 4 4 】



[ 0 0 4 5 ]

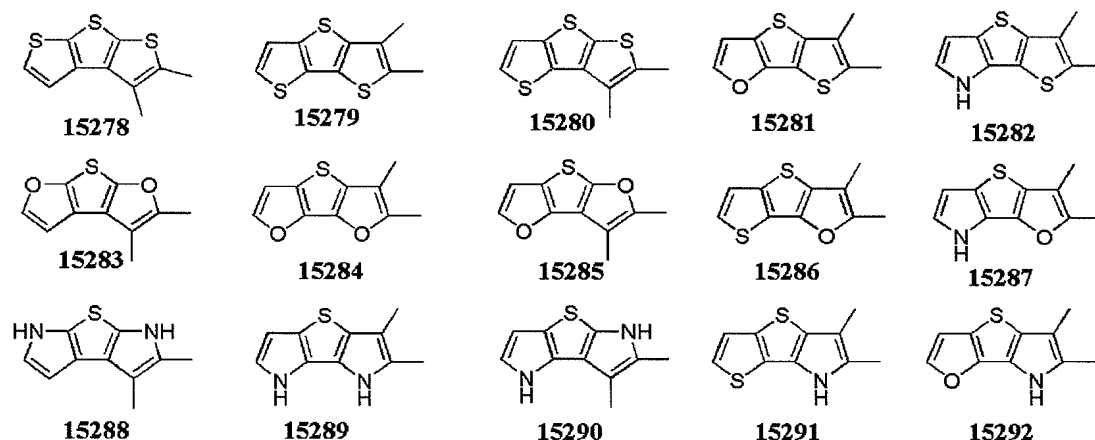
[ 0 0 4 6 ]

10

20

30

40



10

## 【0047】

上記式(1)、(1-1)、(1-2)、(1-3)、(1-4)または(1-5)で示される構造を含む繰り返し単位は、芳香環上及び/またはチオフェン環上にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよい。置換基はA環、B環、C環、D環、E環、F環およびG環上に有することができ、上記式(1-1)、(1-2)の場合にはチオフェン環上にも有することができる。また、置換基が複数ある場合、それらは同一でも異なってもよい。

20

## 【0048】

ここに、アルキル基としては、直鎖、分岐または環状のいずれでもよい。炭素数は通常1~20程度であり、好ましくは炭素数3~20である。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、i-プロピル基、ブチル基、i-ブチル基、セーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、3,7-ジメチルオクチル基、ラウリル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、パーフルオロブチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基などが挙げられ、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、デシル基、3,7-ジメチルオクチル基が好ましい。

30

## 【0049】

アルコキシ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよい。炭素数は通常1~20程度であり、好ましくは炭素数3~20である。具体的には、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、ブトキシ基、i-ブトキシ基、セーブトキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、ノニルオキシ基、デシルオキシ基、3,7-ジメチルオクチルオキシ基、ラウリルオキシ基、トリフルオロメトキシ基、ペンタフルオロエトキシ基、パーフルオロブトキシ基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基、メトキシメチルオキシ基、2-メトキシエチルオキシ基などが挙げられ、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、デシルオキシ基、3,7-ジメチルオクチルオキシ基が好ましい。

40

## 【0050】

アルキルチオ基は、直鎖、分岐または環状のいずれでもよい。炭素数は通常1~20程度であり、好ましくは炭素数3~20である。具体的には、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、i-プロピルチオ基、ブチルチオ基、i-ブチルチオ基、セーブチルチオ基、ペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、シクロヘキシルチオ基、ヘプチルチオ基、オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、ノニルチオ基、デシルチオ基、3,7-ジ

50

メチルオクチルチオ基、ラウリルチオ基、トリフルオロメチルチオ基などが挙げられ、ベンチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基、2-エチルヘキシルチオ基、デシルチオ基、3, 7-ジメチルオクチルチオ基が好ましい。

#### 【0051】

アリール基は、炭素数は通常6～60程度であり、好ましくは7～48である。具体的には、フェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル基 ( $C_1 \sim C_{12}$  は、炭素数1～12であることを示す。以下も同様である。)、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントラセニル基、2-アントラセニル基、9-アントラセニル基、ペンタフルオロフェニル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル基が好ましい。ここに、アリール基とは、芳香族炭化水素から、水素原子1個を除いた原子団である。ここに芳香族炭化水素としては、縮合環をもつもの、独立したベンゼン環または縮合環2個以上が直接またはビニレン等の基を介して結合したものが含まれる。

$C_1 \sim C_{12}$  アルコキシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、フロピルオキシ、i-フロピルオキシ、ブトキシ、i-ブトキシ、セブトキシ、ベンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、3, 7-ジメチルオクチルオキシ、ラウリルオキシなどが例示される。

$C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル基として具体的にはメチルフェニル基、エチルフェニル基、ジメチルフェニル基、フロピルフェニル基、メシチル基、メチルエチルフェニル基、i-フロピルフェニル基、ブチルフェニル基、i-ブチルフェニル基、セブチルフェニル基、ベンチルフェニル基、イソアミルフェニル基、ヘキシルフェニル基、ヘプチルフェニル基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基、ドデシルフェニル基などが例示される。

#### 【0052】

アリールオキシ基としては、炭素数は通常6～60程度であり、好ましくは7～48である。具体的には、フェノキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェノキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェノキシ基、1-ナフチルオキシ基、2-ナフチルオキシ基、ペンタフルオロフェニルオキシ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェノキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェノキシ基が好ましい。

$C_1 \sim C_{12}$  アルコキシとして具体的には、メトキシ、エトキシ、フロピルオキシ、i-フロピルオキシ、ブトキシ、i-ブトキシ、セブトキシ、ベンチルオキシ、ヘキシルオキシ、シクロヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2-エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、3, 7-ジメチルオクチルオキシ、ラウリルオキシなどが例示される。

$C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェノキシ基として具体的にはメチルフェノキシ基、エチルフェノキシ基、ジメチルフェノキシ基、フロピルフェノキシ基、1, 3, 5-トリメチルフェノキシ基、メチルエチルフェノキシ基、i-フロピルフェノキシ基、ブチルフェノキシ基、i-ブチルフェノキシ基、セブチルフェノキシ基、ベンチルフェノキシ基、イソアミルフェノキシ基、ヘキシルフェノキシ基、ヘプチルフェノキシ基、オクチルフェノキシ基、ノニルフェノキシ基、デシルフェノキシ基、ドデシルフェノキシ基などが例示される。

#### 【0053】

アリールチオ基としては、炭素数は通常6～60程度であり、好ましくは炭素数7～48である。具体的には、フェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニルチオ基、1-ナフチルチオ基、2-ナフチルチオ基、ペンタフルオロフェニルチオ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニルチオ基が好ましい。

#### 【0054】

アリールアルキル基は、炭素数は通常7～60程度であり、好ましくは7～48である。具体的には、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C$

10

20

30

40

50

$C_1 \sim C_{12}$  アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキル基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキル基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキル基が好ましい。

#### 【0055】

アリアルアルコキシ基は、炭素数は通常7~60程度であり、好ましくは炭素数7~48である。具体的には、フェニルメトキシ基、フェニルエトキシ基、フェニルプロトキシ基、フェニルベンチロキシ基、フェニルヘキシロキシ基、フェニルヘプチロキシ基、フェニルオクチロキシ基などのフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシ基が好ましい。

10

#### 【0056】

アリアルアルキルチオ基は、炭素数は通常7~60程度であり、好ましくは炭素数7~48である。具体的には、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチオ基が好ましい。

20

#### 【0057】

アリアルアルケニル基は、炭素数は通常7~60程度であり、好ましくは炭素数7~48である。具体的には、フェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルケニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルケニル基、1-ナフチル- $C_2 \sim C_{12}$  アルケニル基、2-ナフチル- $C_2 \sim C_{12}$  アルケニル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルケニル基、 $C_2 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$  アルケニル基が好ましい。

#### 【0058】

アリアルアルキニル基は、炭素数は通常7~60程度であり、好ましくは炭素数7~48である。具体的には、フェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基、1-ナフチル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基、2-ナフチル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基などが例示され、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル- $C_2 \sim C_{12}$  アルキニル基が好ましい。

30

#### 【0059】

置換アミノ基は、アルキル基、アリアル基、アリアルアルキル基または1価の複素環基から選ばれる1または2個の基で置換されたアミノ基をいい、該アルキル基、アリアル基、アリアルアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していてもよい。炭素数は該置換基の炭素数を含めないで通常1~60程度であり、好ましくは炭素数2~48である。具体的には、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、ジプロピルアミノ基、i-プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ブチルアミノ基、i-ブチルアミノ基、セブチルアミノ基、ベンチルアミノ基、ヘキシルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ヘプチルアミノ基、オクチルアミノ基、2-エチルヘキシルアミノ基、ノニルアミノ基、デシルアミノ基、3, 7-ジメチルオクチルアミノ基、ラウリルアミノ基、シクロペンチルアミノ基、ジシクロペンチルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、ジシクロヘキシルアミノ基、ビロリジル基、ビペリジル基、ジトリフルオロメチルアミノ基フェニルアミノ基、ジフェニルアミノ基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニルアミノ基、ジ( $C_1 \sim C_{12}$  アルコキシフェニル)アミノ基、ジ( $C_1 \sim C_{12}$  アルキルフェニル)アミノ基、1-ナフチルアミノ基、2-ナフチルアミノ基、ベン

40

50

タフルオロフェニルアミノ基、ビリジルアミノ基、ビリダジニルアミノ基、ビリミジルアミノ基、ビラジルアミノ基、トリアジルアミノ基フェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、ジ( $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基、ジ( $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキル)アミノ基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルアミノ基などが例示される。

#### 【0060】

置換シリル基は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1個の複素環基から選ばれる1、2または3個の基で置換されたシリル基をいい、炭素数は通常1～60程度であり、好ましくは炭素数3～48である。なお該アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1個の複素環基は置換基を有していてもよい。

具体的には、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリプロピルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチル- $i$ -プロピルシリル基、ジエチル- $i$ -プロピルシリル基、セブチルシリルジメチルシリル基、ペンチルジメチルシリル基、ヘキシルジメチルシリル基、ヘプチルジメチルシリル基、オクチルジメチルシリル基、2-エチルヘキシルジメチルシリル基、ノニルジメチルシリル基、デシルジメチルシリル基、3、7-ジメチルオクチルジメチルシリル基、ラウリルジメチルシリル基、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルコキシフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルフェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、1-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、2-ナフチル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルシリル基、フェニル- $C_1 \sim C_{12}$ アルキルジメチルシリル基、トリフェニルシリル基、トリ- $p$ -キシリルシリル基、トリベンジルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、セブチルジフェニルシリル基、ジメチルフェニルシリル基などが例示される。

#### 【0061】

ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が例示される。

#### 【0062】

アシル基は、炭素数は通常2～20程度であり、好ましくは炭素数2～18である。具体的には、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、ヒバロイル基、ペンタノイル基、トリフルオロアセチル基、ペンタフルオロペンタノイル基などが例示される。

#### 【0063】

アシロキシ基は、炭素数は通常2～20程度であり、好ましくは炭素数2～18である。具体的には、アセトキシ基、プロピオニロキシ基、ブチリロキシ基、イソブチリロキシ基、ヒバロイロキシ基、ペンタノイロキシ基、トリフルオロアセチロキシ基、ペンタフルオロペンタノイロキシ基などが例示される。

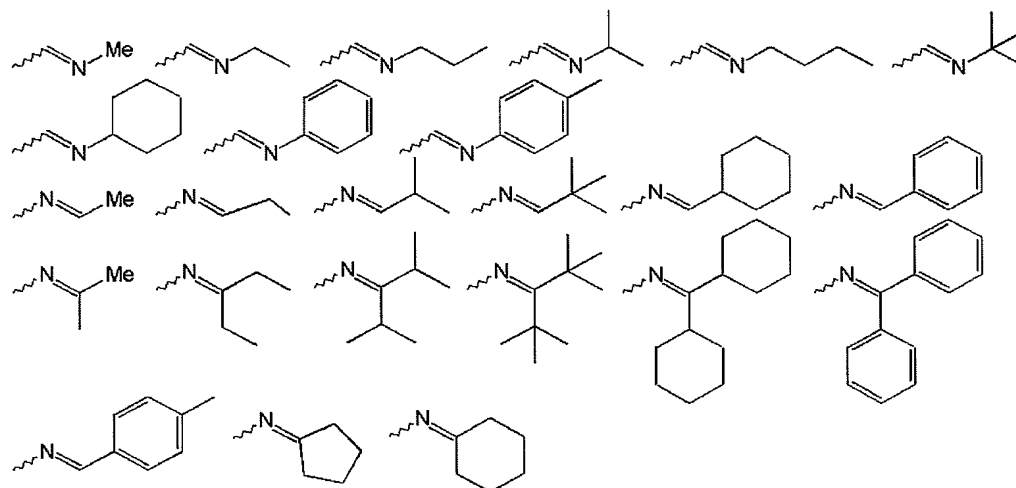
#### 【0064】

イミノ基は、炭素数2～20程度であり、好ましくは炭素数2～18である。具体的には、以下の構造式で示される基などが例示される。

10

20

30



10

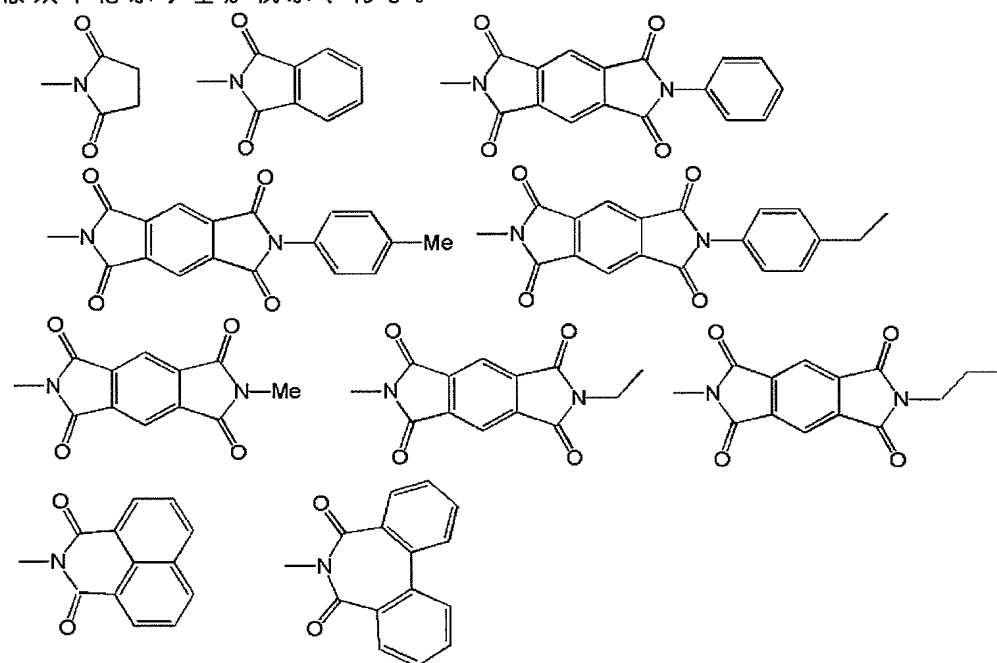
## 【0065】

アミド基は、炭素数は通常2～20程度であり、好ましくは炭素数2～18である。具体的には、ホルムアミド基、アセトアミド基、フロビオアミド基、ブチロアミド基、ペンズアミド基、トリフルオロアセトアミド基、ペンタフルオロペンズアミド基、シホルムアミド基、シアセトアミド基、シフロビオアミド基、シブチロアミド基、シペンズアミド基、シトリフルオロアセトアミド基、シペンタフルオロペンズアミド基、などが例示される。

20

## 【0066】

イミド基は通常炭素数2～60程度であり、好ましくは炭素数2～48である。具体的には以下に示す基が例示される。



30

40

## 【0067】

1価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子1個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は通常4～60程度であり、好ましくは4～20である。なお、複素環基の炭素数には、置換基の炭素数は含まれない。ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、燐、素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。具体的には、チエニル基、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキルチエニ

50



ル基、ビロリル基、フリル基、ビリジル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルビリジル基、ビヘリジル基、キノリル基、イソキノリル基などが例示され、チエニル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルチエニル基、ビリジル基、 $C_1 \sim C_{12}$  アルキルビリジル基が好ましい。

#### 【0068】

置換カルボキシ基は、通常炭素数2～60程度であり、好ましくは炭素数2～48である。アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基で置換されたカルボキシ基をいい、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、i-プロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、i-ブトキシカルボニル基、セブトキシカルボニル基、ヘンチルオキシカルボニル基、ヘキシロキシカルボニル基、シクロヘキシロキシカルボニル基、ヘフチルオキシカルボニル基、オクチルオキシカルボニル基、2-エチルヘキシロキシカルボニル基、ノニルオキシカルボニル基、デシロキシカルボニル基、3,7-ジメチルオクチルオキシカルボニル基、ドデシルオキシカルボニル基、トリフルオロメトキシカルボニル基、ペンタフルオロエトキシカルボニル基、パーフルオロブトキシカルボニル基、パーフルオロヘキシルオキシカルボニル基、パーフルオロオクチルオキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基、ナフトキシカルボニル基、ビリジルオキシカルボニル基、などが挙げられる。なお該アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または1価の複素環基は置換基を有していてもよい。置換カルボキシ基の炭素数には該置換基の炭素数は含まれない。

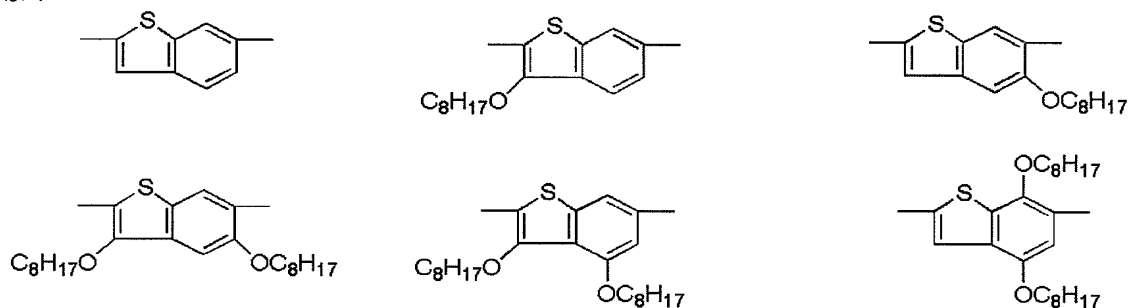
#### 【0069】

上記のうち、アルキル鎖を含む基においては、それらは直鎖、分岐または環状のいずれかまたはそれらの組み合わせであってもよく、直鎖でない場合、例えば、イソアミル基、2-エチルヘキシル基、3,7-ジメチルオクチル基、シクロヘキシル基、 $4-C_1 \sim C_{12}$  アルキルシクロヘキシル基などが例示される。また、2つのアルキル鎖の先端が連結されて環を形成していても良い。さらに、アルキル鎖の一部のメチル基やメチレン基がヘテロ原子を含む基や一つ以上のフッ素で置換されたメチル基やメチレン基で置き換えられていてもよく、それらのヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子などが例示される。

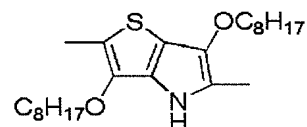
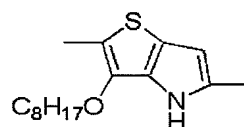
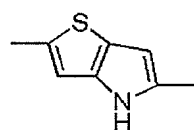
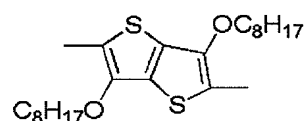
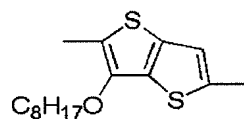
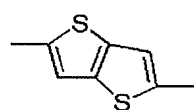
さらに、置換基の例のうち、アリール基や複素環基をその一部に含む場合は、それらがさらに1つ以上の置換基を有していてもよい。

#### 【0070】

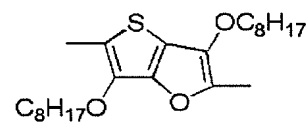
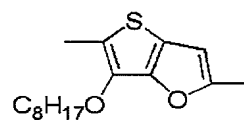
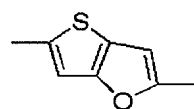
チオフェン縮合環単位のなかで、式(1-1)で示される構造を含むものの具体例としては、



#### 【0071】



10

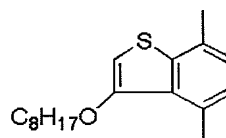
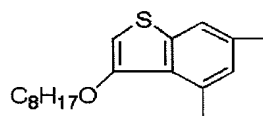
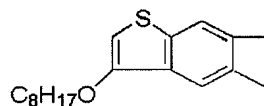
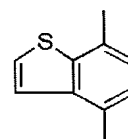
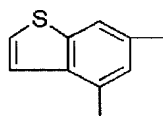
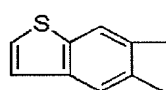


が挙げられる。

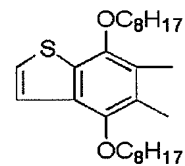
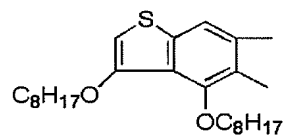
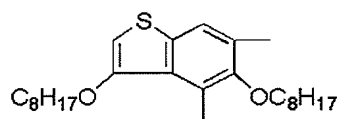
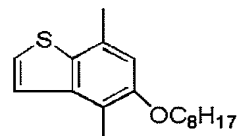
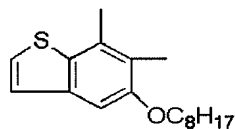
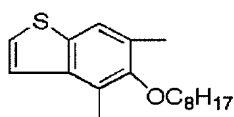
【 0 0 7 2 】

チオフェン縮合環単位のなかで、式（１－２）で示される構造を含むものの具体例としては、

20

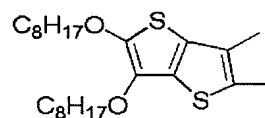
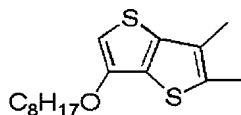
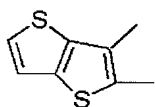
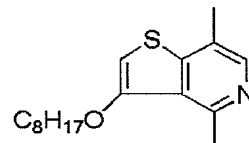
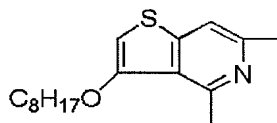
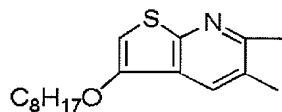


30

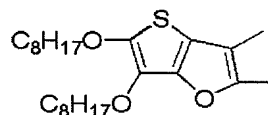
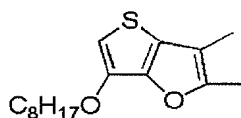
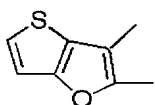
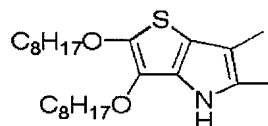
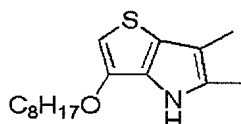
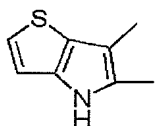


40

【 0 0 7 3 】



10

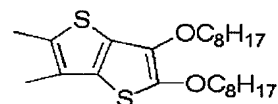
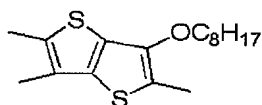
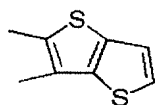


20

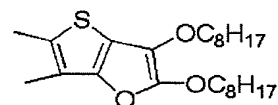
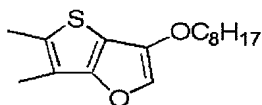
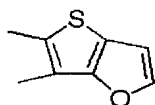
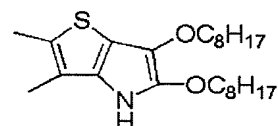
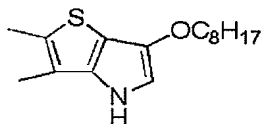
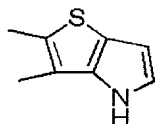
が挙げられる。

【0074】

チオフェン縮合環単位の中へ、式(1-3)で示される構造を含むものの具体例としては、



30

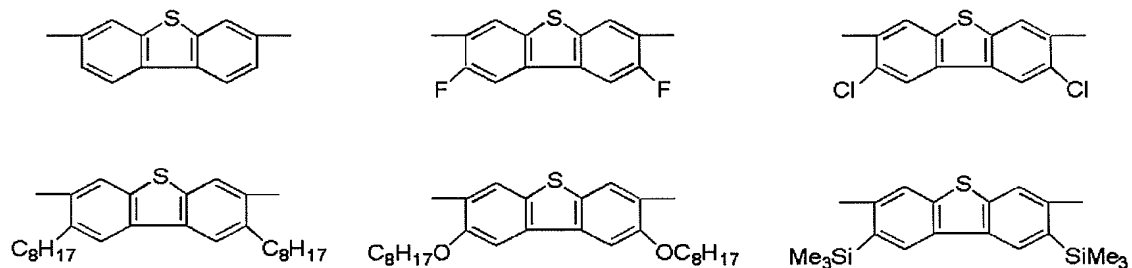


40

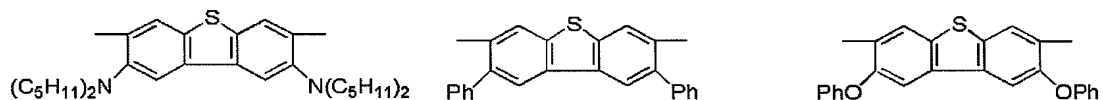
が挙げられる。

【0075】

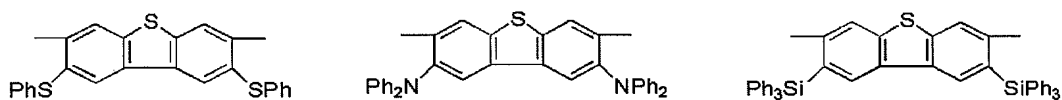
チオフェン縮合環単位の中へ、式(1-4)で示される構造を含むものの具体例としては、



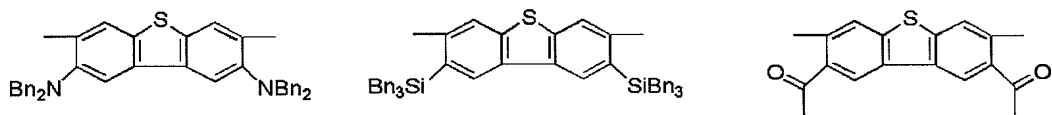
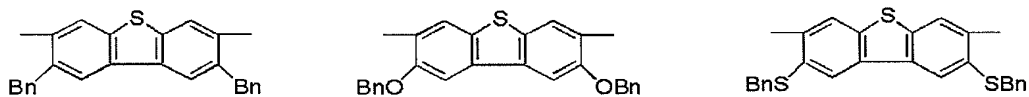
【 0 0 7 6 】



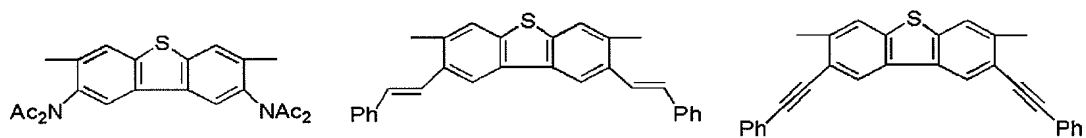
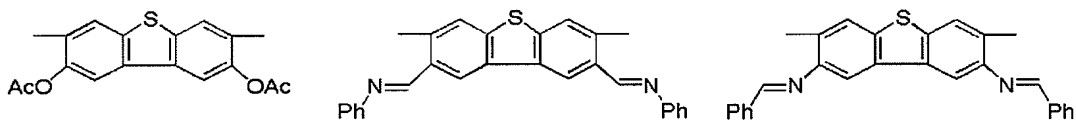
10



20

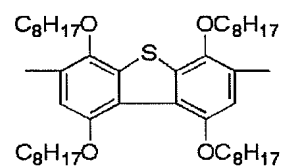
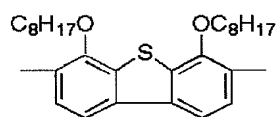
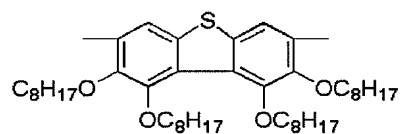
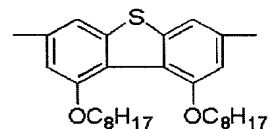
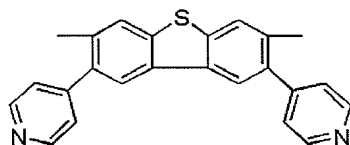
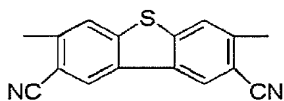


30



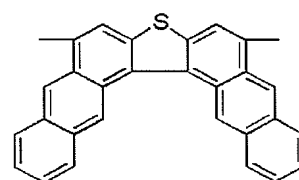
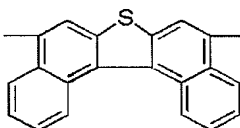
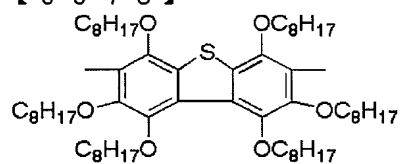
【 0 0 7 7 】

40

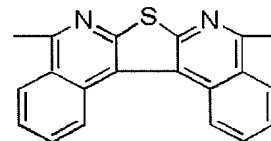
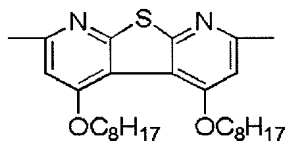
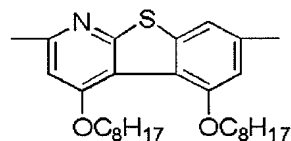


10

【 0 0 7 8 】

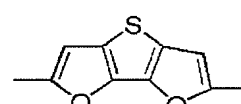
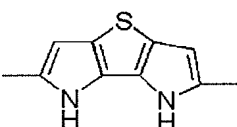
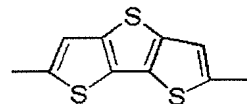


【 0 0 7 9 】



20

【 0 0 8 0 】



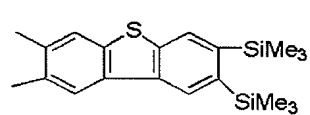
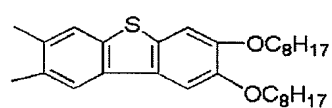
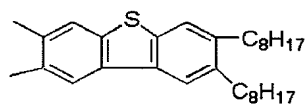
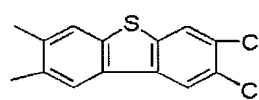
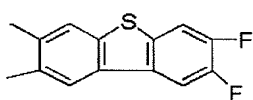
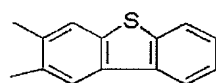
30

が挙げられる。

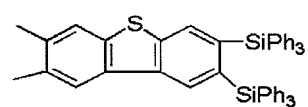
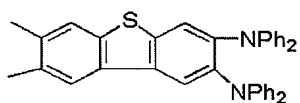
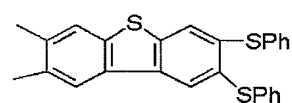
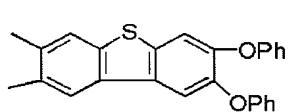
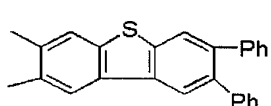
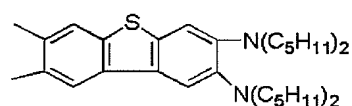
【 0 0 8 1 】

チオフェン縮合環単位のなかで、式(1-5)で示される構造を含むものの具体例としては、

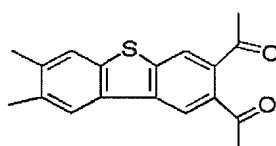
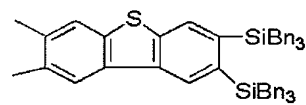
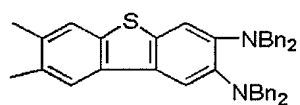
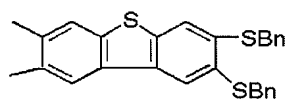
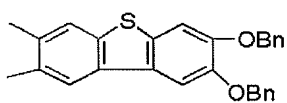
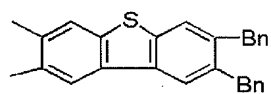
【 0 0 8 2 】



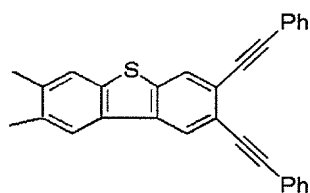
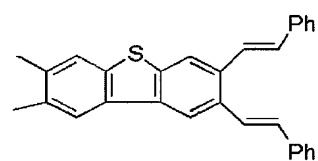
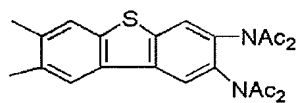
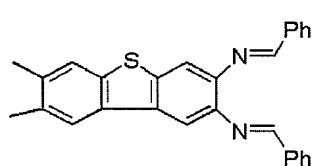
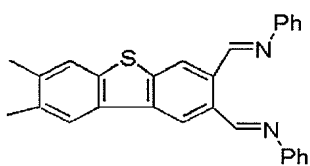
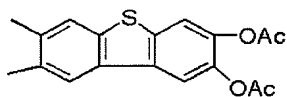
10



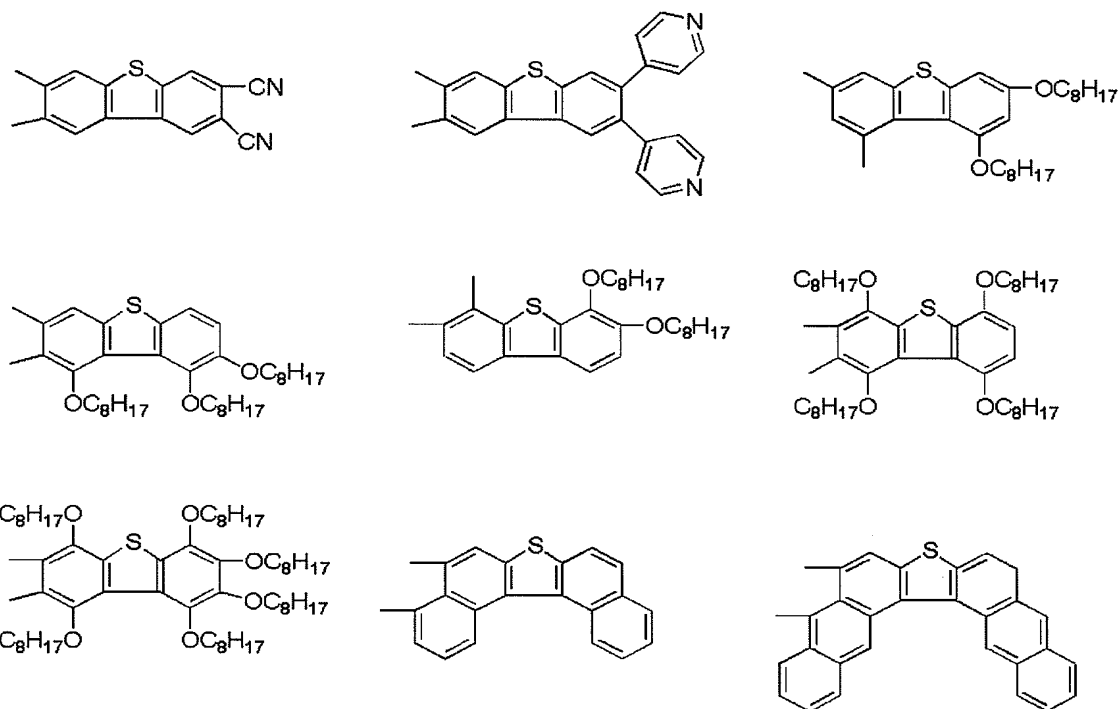
20



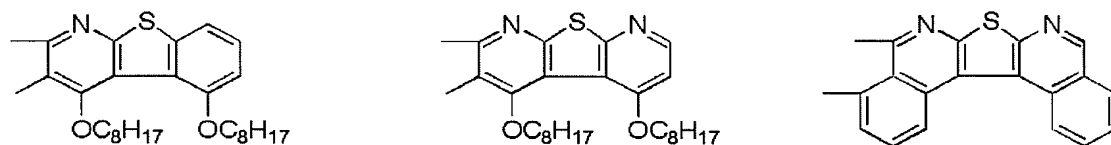
30



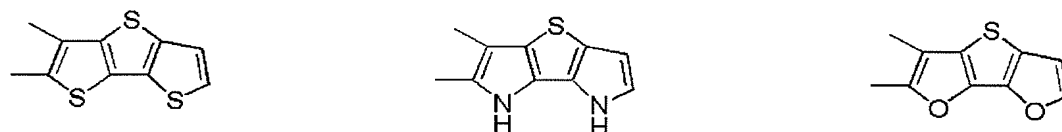
40



## 【0084】



## 【0085】



が挙げられる。

式中、Meはメチル基、Phはフェニル基、Bnはベンジル基、Acはアセチル基をそれぞれ表す。

## 【0086】

上記式(1)、(1-1)、(1-2)、(1-3)、(1-4)または(1-5)において、芳香環および/またはチオフェン環がアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシアノ基からなる群から選ばれる置換基を有していることが、高分子化合物の溶解性を高める観点、発光波長を変化させる観点、発光効率を高める観点等から好ましい。

また該置換基としてはアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、置換アミノ基、置換シリル基、フッ素原子、アシル基、アシルオキシ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基およびシア

10

20

30

40

50

ノ基が好ましく、中でもアルキル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基がさらに好ましい。具体的には上記式(1-1)においては、A環上および/またはチオフェン環上に、(1-2)においては、B環上および/またはチオフェン環上に、(1-3)においてはC環上に、(1-4)においては、D環および/またはE環上に(1-5)においては、F環および/またはG環上に有することが好ましい。

【0087】

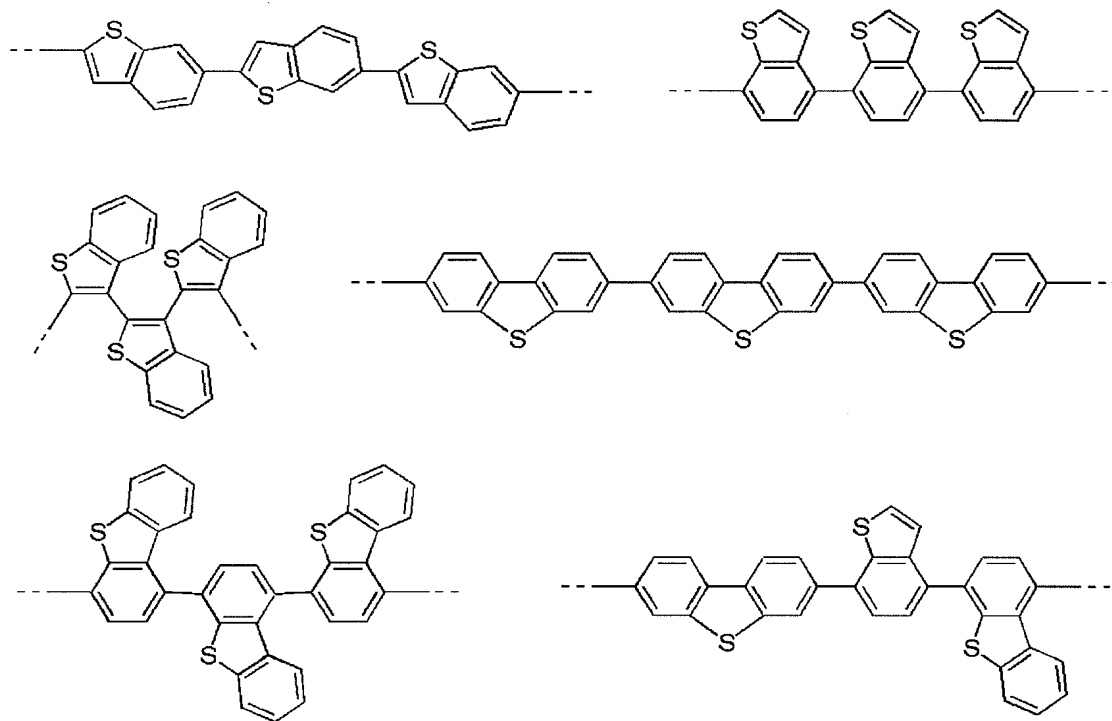
本発明の高分子化合物はチオフェン縮合環単位を1種または2種以上含む。

チオフェン縮合環単位において、チオフェン縮合環構造は、該単位を含む高分子化合物の主鎖となる部分にあってもよいし、側鎖となる部分にあってもよいが、主鎖となる部分に

10

【0088】

チオフェン縮合環構造が主鎖にある場合の例としては、以下の構造が例示される。



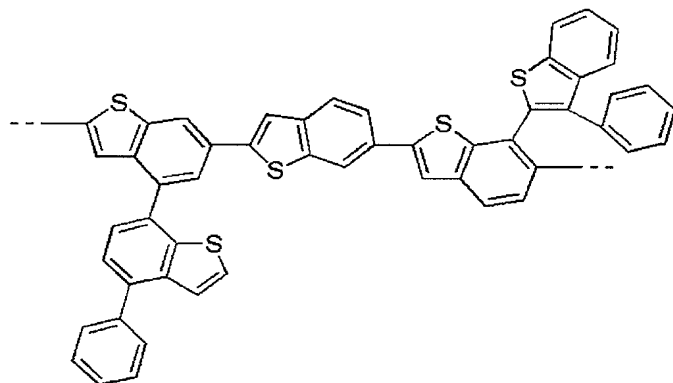
20

30

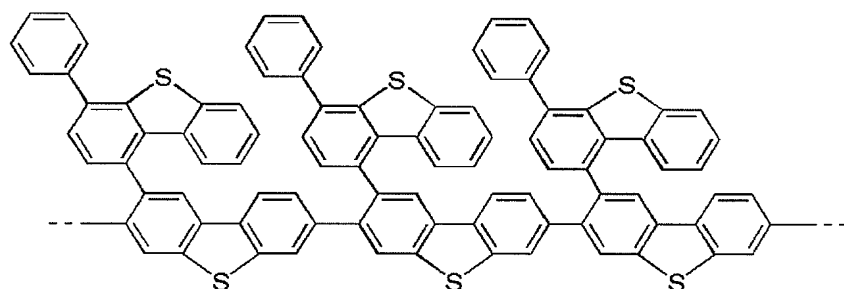
【0089】

側鎖にある場合の例としては、以下の構造が例示される。





10



20

またチオフェン縮合環単位のなかでは、チオフェン縮合構造のみからなる繰り返し構造単位が好ましい。

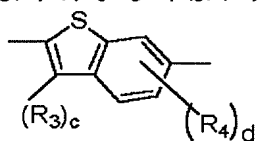
本発明の高分子化合物のなかで、チオフェン縮合環単位が、式(1-1)または式(1-4)で示される構造を含む繰り返し単位であることが好ましい。

また、P環、Q環、A環、B環、C環、D環、E環、F環およびG環として、芳香族炭化水素環のみを有するものが好ましい。

中でも、チオフェン縮合環単位が、上記、式(1-1)または式(1-4)で示される構造を含み、かつA環、B環、C環、D環、E環、F環およびG環として、芳香族炭化水素環のみを有するものが好ましい。

30

より好ましくは、式(1-1)の中では、

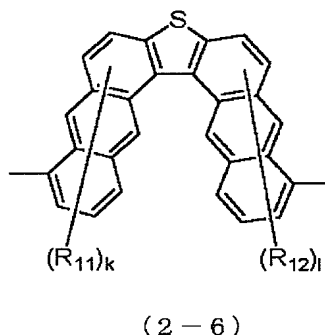
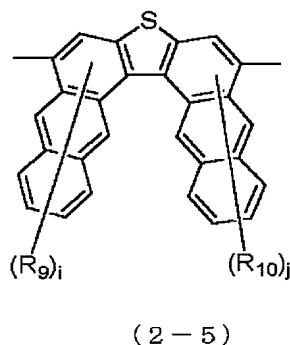
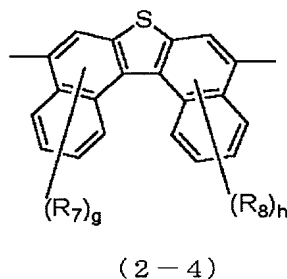
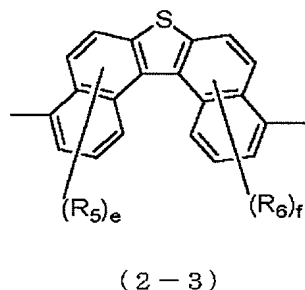
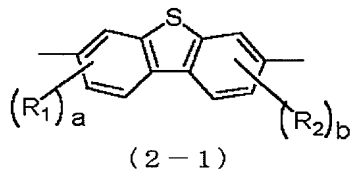


(2-2)

であり、

式(1-4)の中では、

40



である。

【0090】

式中、 $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$  および  $R_{12}$  は、それぞれ独立に、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、または置換カルボキシ基を示す。 $a$  および  $b$  はそれぞれ独立に0～3の整数を示す。 $c$  は0または1を示す。 $d$  は0～3の整数を示す。 $e$ 、 $f$ 、 $g$  および  $h$  はそれぞれ独立に0～5の整数を示す。 $i$ 、 $j$ 、 $k$  および  $l$  はそれぞれ独立に0～7の整数を示す。

【0091】

溶解性を高める観点、発光波長を変化させる観点、発光効率を高める観点などからは、繰り返し単位が、置換基を有すること、すなわち、式(2-1)の $a+b$ 、式(2-2)の $c+d$ 、式(2-3)の $e+f$ 、式(2-4)の $g+h$ 、式(2-5)の $i+j$ 、式(2-6)の $k+l$ は1以上であることが好ましい。

【0092】

$R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 、 $R_6$ 、 $R_7$ 、 $R_8$ 、 $R_9$ 、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ 、および  $R_{12}$  がそれぞれ複数ある場合、それらは同一でも異なってもよい。

【0093】

上記(2-1)、(2-2)、(2-3)、(2-4)、(2-5)および(2-6)から選ばれる繰り返し単位の中では、式(2-1)で示される繰り返し単位が好ましく、式(2-1)において、 $R_1$  および/または  $R_2$  が炭素数3以上のアルキル基、炭素数3以

10

20

30

40

50

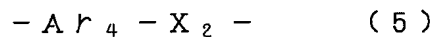
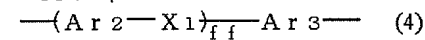
上のアルコキシ基、炭素数 8 以上のアルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、1 価の複素環基の場合がより好ましい。

#### 【0094】

チオフェン縮合環単位の量は、本発明の高分子化合物が有する全繰り返し単位の合計の通常 1 モル % 以上 100 モル % 以下であり、20 モル % 以上であることが好ましく、80 モル % 以上 90 モル % 以下であることがさらに好ましい。

#### 【0095】

本発明の高分子化合物は、蛍光強度を高める観点から、異なる置換基を有する、同じチオフェン縮合環構造を有するもの同士の共重合体、またはチオフェン縮合環単位と、それ以外の繰り返し単位を、少なくとも 1 種類以上含む共重合体が好ましい。チオフェン縮合環単位以外繰り返し単位としては、下記式 (3)、式 (4)、式 (5) または式 (6) で示される繰り返し単位が好ましい。



式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$  および  $Ar_4$  はそれぞれ独立にアリーレン基、2 価の複素環基または金属錯体構造を有する 2 価の基を示す。 $X_1$ 、 $X_2$  および  $X_3$  はそれぞれ独立に  $-CR_{13}=CR_{14}-$ 、 $-C\equiv C-$ 、 $-N(R_{15})-$ 、または  $-(SiR_{16}R_{17})_m-$  を示す。 $R_{13}$  および  $R_{14}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。 $R_{15}$ 、 $R_{16}$  および  $R_{17}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、アリールアルキル基または置換アミノ基を示す。 $ff$  は 0 ~ 2 の整数を示す。 $m$  は 1 ~ 12 の整数を示す。 $R_{13}$ 、 $R_{14}$ 、 $R_{15}$ 、 $R_{16}$  および  $R_{17}$  がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。

#### 【0096】

アリーレン基とは、芳香族炭化水素から、水素原子 2 個を除いた原子団であり、通常炭素数は 6 ~ 60 程度であり、好ましくは 6 ~ 20 である。ここに芳香族炭化水素としては、縮合環をもつもの、独立したベンゼン環または縮合環 2 個以上が直接またはビニレン等の基を介して結合したものが含まれる。

アリーレン基としては、フェニレン基（例えば、下図の式 1 ~ 3）、ナフタレンジイル基（下図の式 4 ~ 13）、アントラセレンジイル基（下図の式 14 ~ 19）、ビフェニレンジイル基（下図の式 20 ~ 25）、フルオレンレンジイル基（下図の式 26 ~ 28）、ターフェニレンジイル基（下図の式 29 ~ 38）などが例示される。中でもフェニレン基、ビフェニレン基、フルオレンレンジイル基、スチルベンレンジイル基が好ましい。

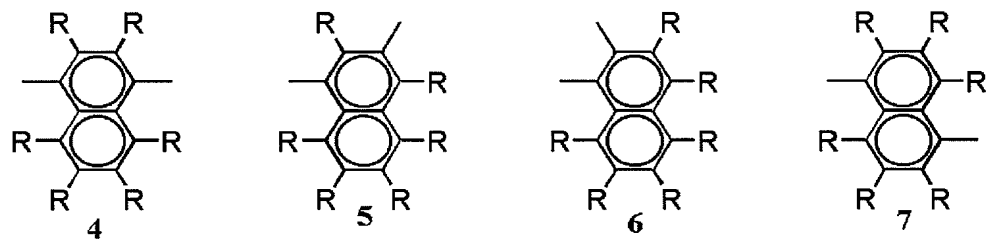
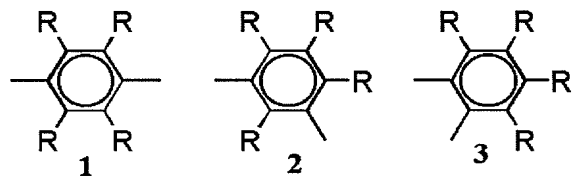
#### 【0097】

10

20

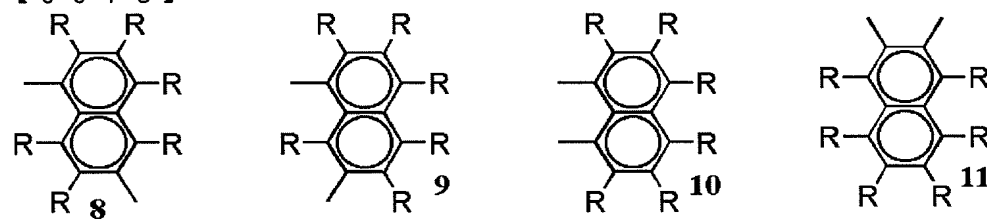
30

40

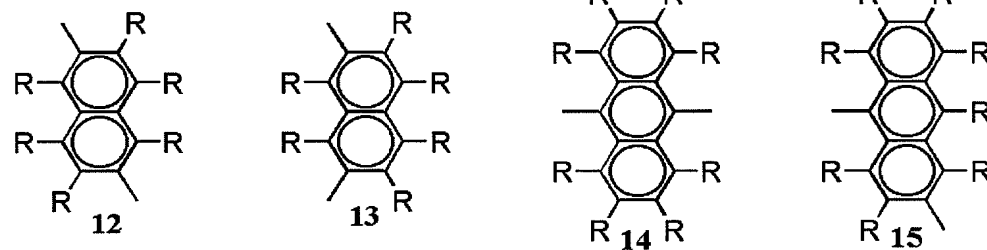


10

【0098】

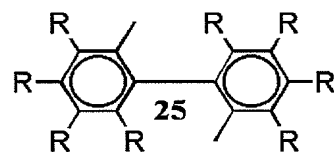
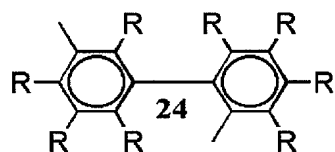
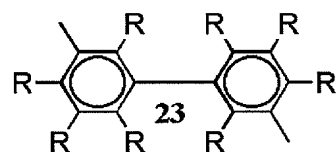
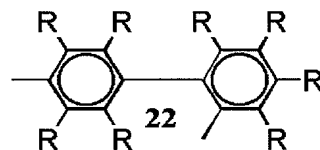
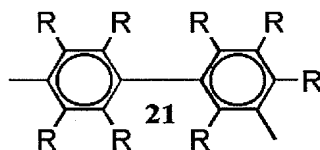
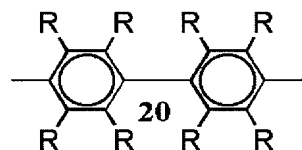
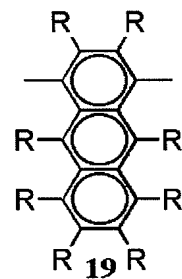
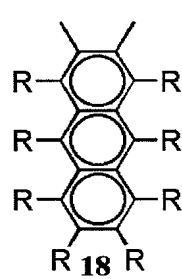
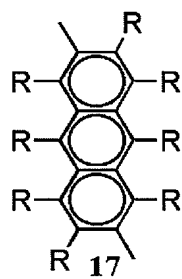
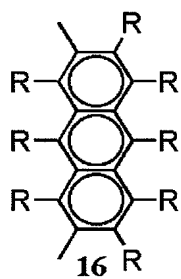


20

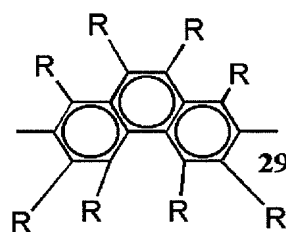
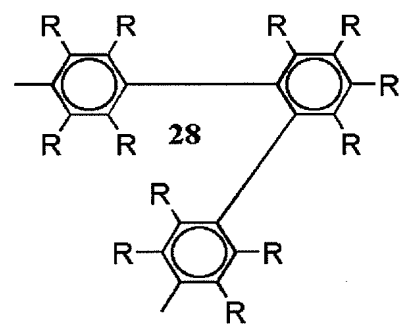
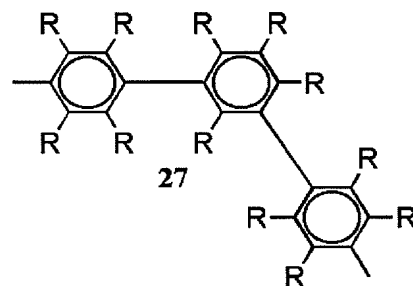
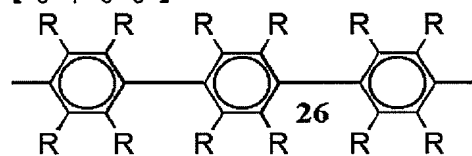


30

【0099】



【 0 1 0 0 】

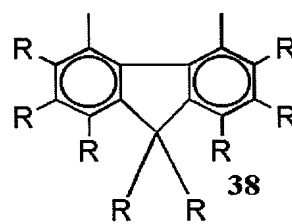
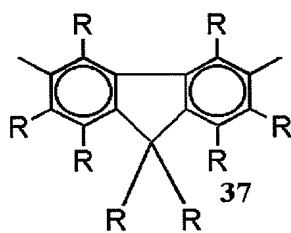
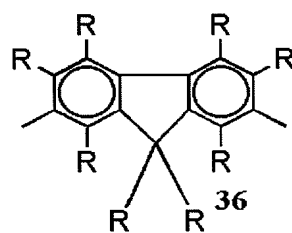
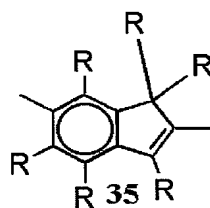
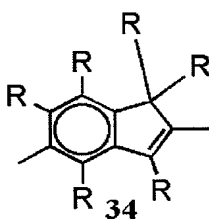
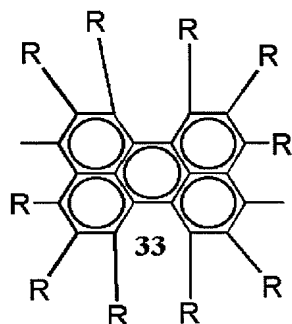
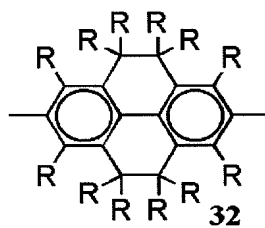
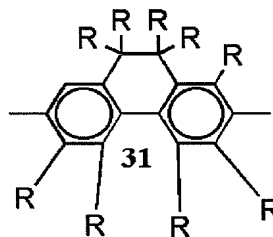
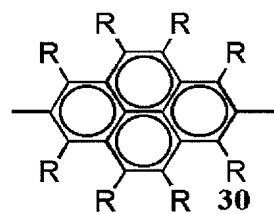


【 0 1 0 1 】

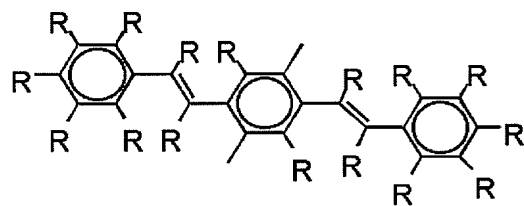
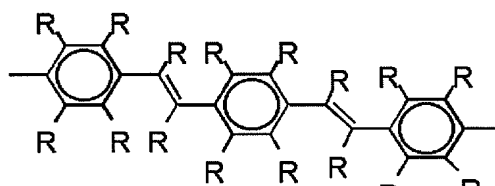
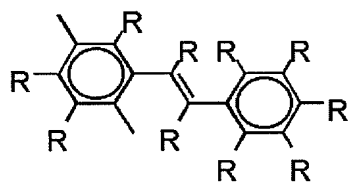
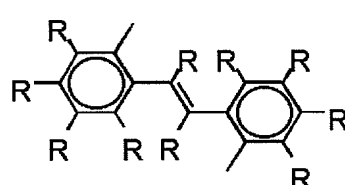
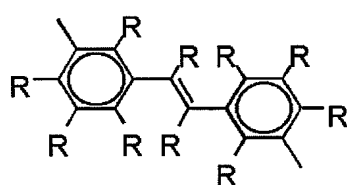
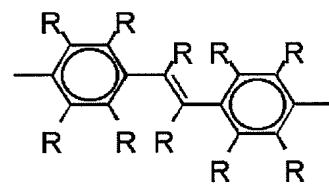
10

20

30



[ 0 1 0 2 ]



10

20

30

40

50

## 【0103】

また、2価の複素環基とは、複素環化合物から水素原子2個を除いた残りの原子団をいい、炭素数は通常3～60程度である。

ここに複素環化合物とは、環式構造をもつ有機化合物のうち、環を構成する元素が炭素原子だけでなく、酸素、硫黄、窒素、リン、ホウ素、ヒ素などのヘテロ原子を環内に含むものをいう。

## 【0104】

2価の複素環基としては、例えば以下のものが挙げられる。

ヘテロ原子として、窒素を含む2価の複素環基：ピリジン-ジイル基（下図の式39～44）、ジアザフェニレン基（下図の式45～48）、キノリンジイル基（下図の式49～63）、キノキサリンジイル基（下図の式64～68）、アクリジンジイル基（下図の式69～72）、ビビリジルジイル基（下図の式73～75）、フェナントロリンジイル基（下図の式76～78）、など。

10

ヘテロ原子としてけい素、窒素、セレンなどを組みフルオレン構造を有する基（下図の式79～98）。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを組み5員環複素環基：（下図の式99～98）が挙げられる。

ヘテロ原子としてけい素、窒素、セレンなどを組み5員環縮合複素環基：（下図の式99～108）が挙げられる。

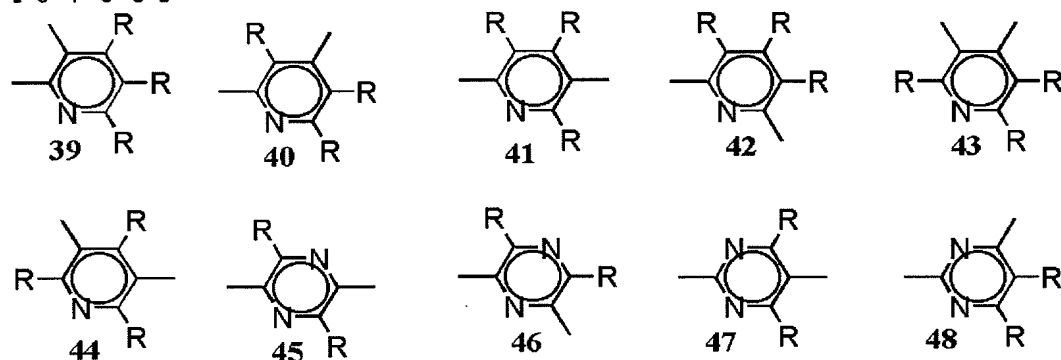
ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを組み5員環複素環基でそのヘテロ原子のα位で結合し2量体やオリゴマーになっている基：（下図の式109～113）が挙げられる。

20

ヘテロ原子としてけい素、窒素、硫黄、セレンなどを組み5員環複素環基でそのヘテロ原子のα位でフェニル基に結合している基：（下図の式118～119）が挙げられる。

ヘテロ原子として酸素、窒素、硫黄、などを組み5員環縮合複素環基にフェニル基やフリル基、チエニル基が置換した基：（下図の式120～125）が挙げられる。

## 【0105】

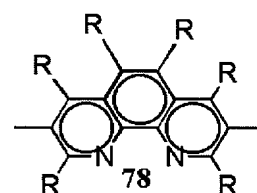
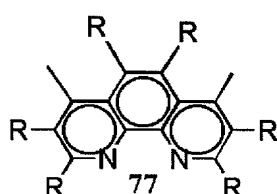
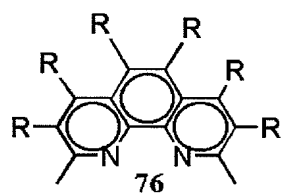
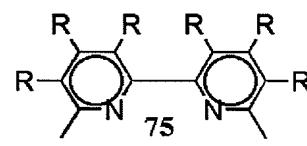
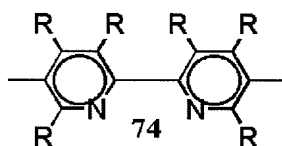
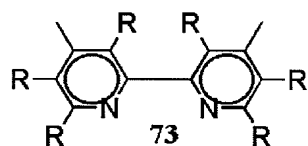


30

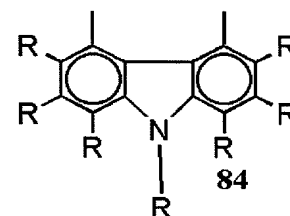
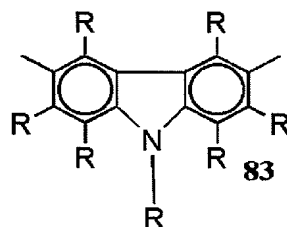
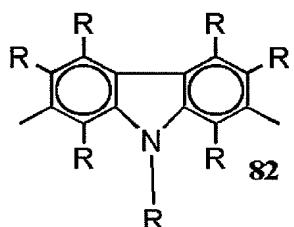
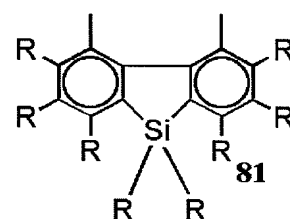
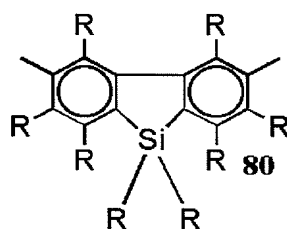
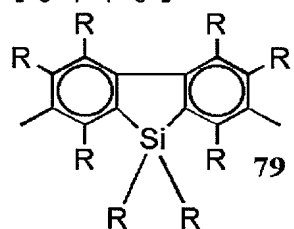
## 【0106】



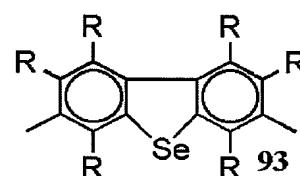
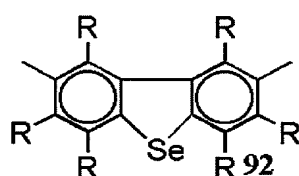
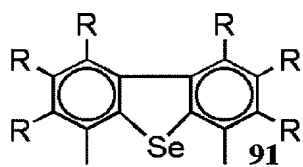
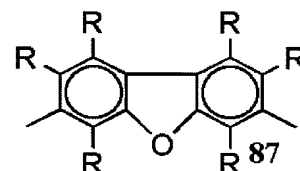
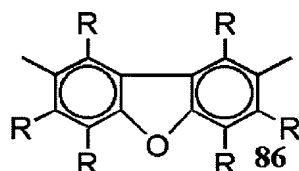
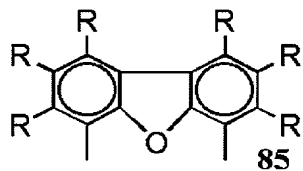




【 0 1 1 0 】



【 0 1 1 1 】



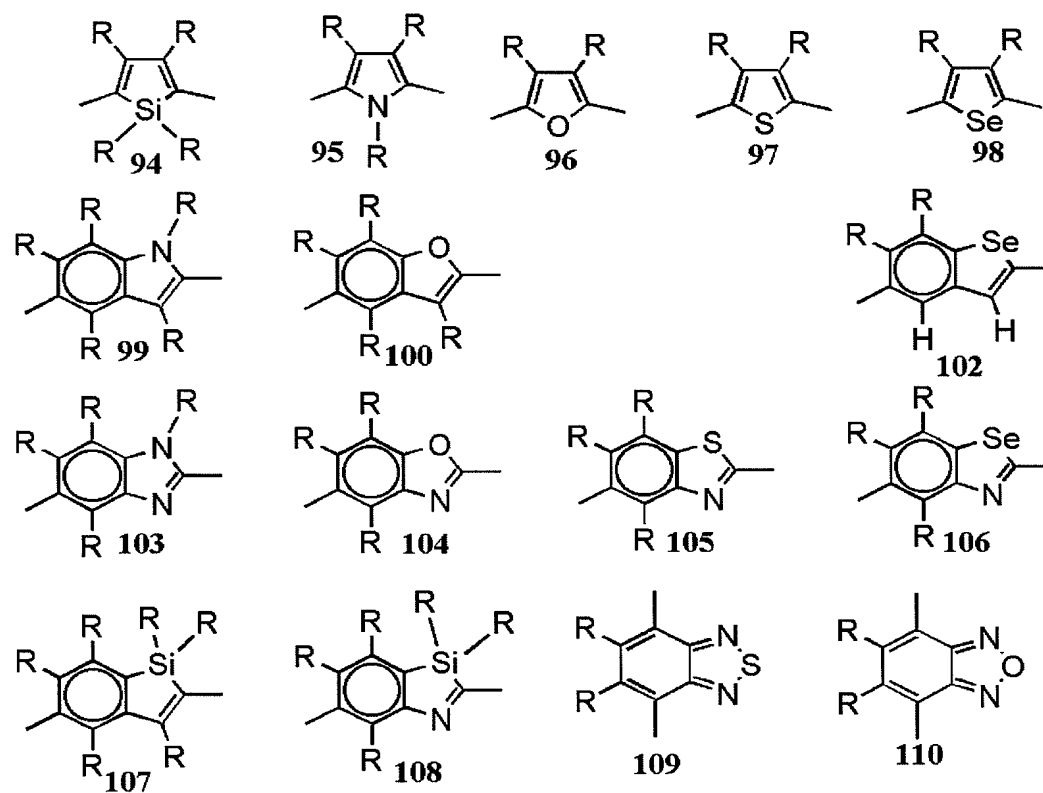
【 0 1 1 2 】

10

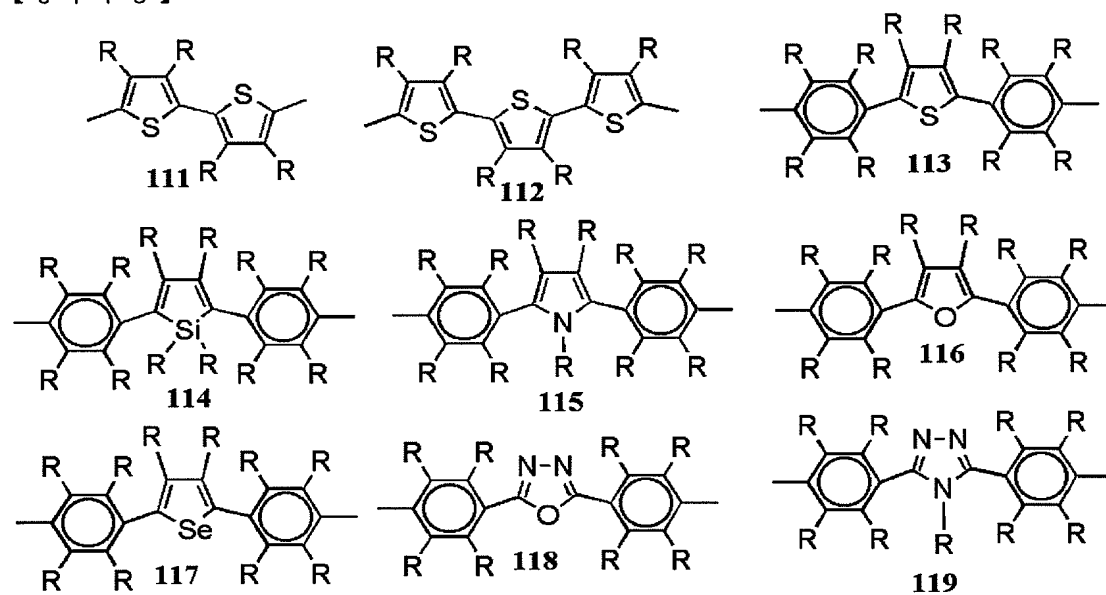
20

30

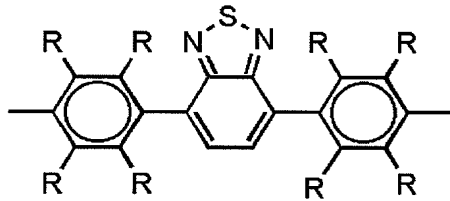
40



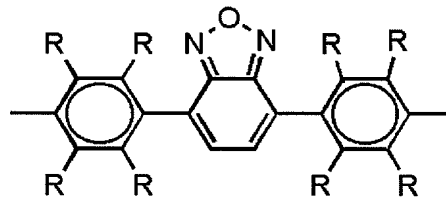
【 0 1 1 8 】



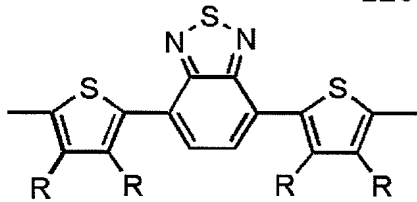
【 0 1 1 4 】



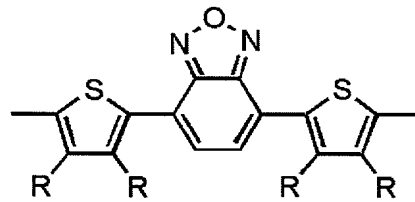
120



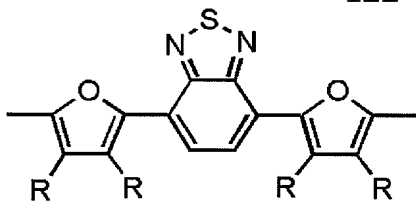
121



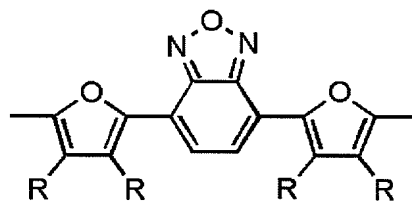
122



123



124



125

## 【0115】

本発明において、金属錯体構造を有する2価の基とは、有機配位子を有する金属錯体の有機配位子から水素原子を2個除いた残りの2価の基である。

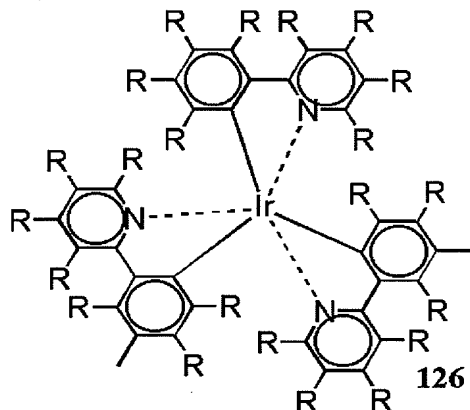
該有機配位子の炭素数は、通常4〜60程度であり、例えば、8-キノリノールおよびその誘導体、ベンゾキノリノールおよびその誘導体、2-フェニル-ピリジンおよびその誘導体、2-フェニル-ベンゾチアゾールおよびその誘導体、2-フェニル-ベンゾキサゾールおよびその誘導体、ポルフィリンおよびその誘導体などが挙げられる。

また、該錯体の中心金属としては、例えば、アルミニウム、亜鉛、ベリリウム、イリジウム、白金、金、ユーロビウム、テルビウムなどが挙げられる。

有機配位子を有する金属錯体としては、低分子の蛍光材料、燐光材料として公知の金属錯体、三重項発光錯体などが挙げられる。

## 【0116】

金属錯体構造を有する2価の基としては、具体的には、以下の(126〜132)が例示される。



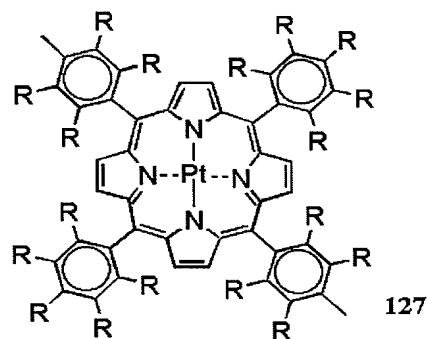
126

10

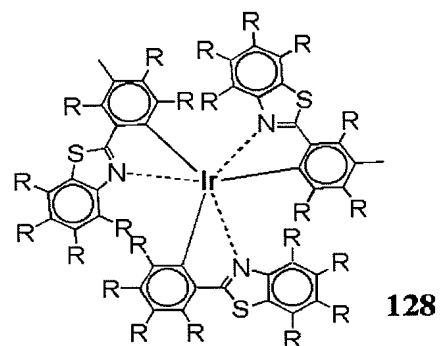
20

30

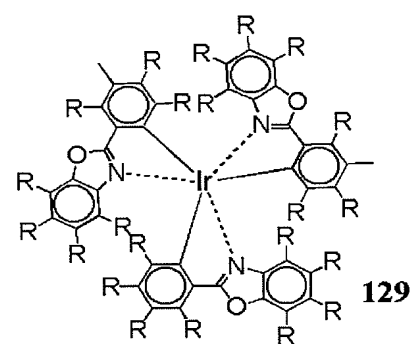
40



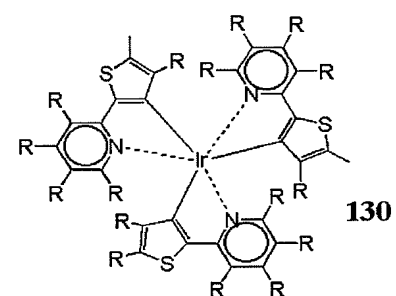
10



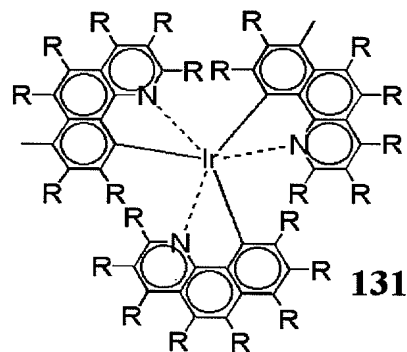
20



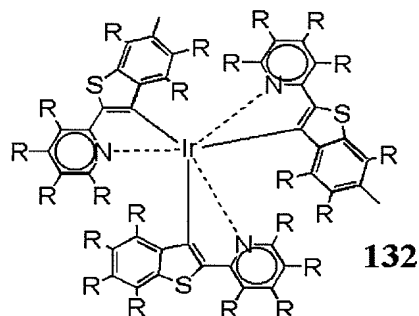
30



40



10



20

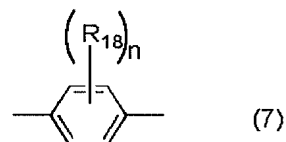
## 【0117】

上記の式1～132で示した例において、Rはそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。また、式1～132の基が有する炭素原子は、窒素原子、酸素原子または硫黄原子と置き換えられていてもよく、水素原子はフッ素原子に置換されていてもよい。

30

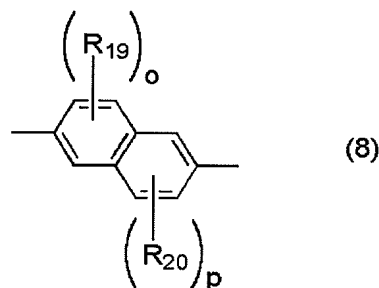
## 【0118】

上記式(3)で示される繰り返し単位の中では、下記式(7)、式(8)、式(9)、式(10)、式(11)、または式(12)で示される繰り返し単位が好ましい。

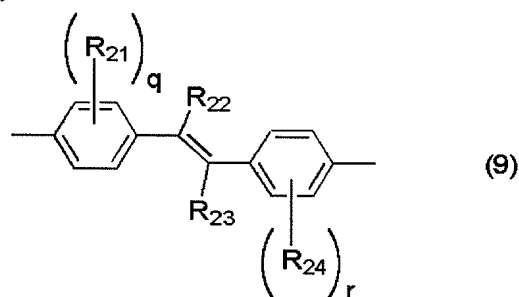


〔式中、R<sub>18</sub>は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。nは0～4の整数を示す。R<sub>18</sub>が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

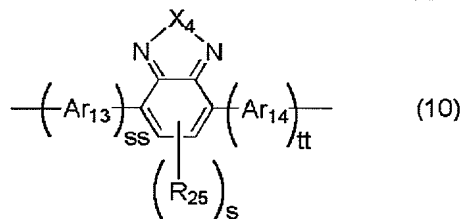
40



〔式中、 $R_{19}$  および  $R_{20}$  は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。o および p はそれぞれ独立に 0 ～ 8 の整数を示す。 $R_{19}$  および  $R_{20}$  がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

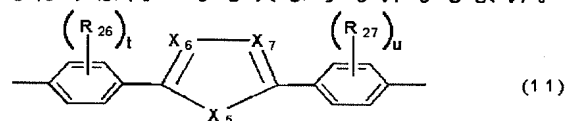


〔式中、 $R_{21}$  および  $R_{24}$  は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。q および r はそれぞれ独立に 0 ～ 4 の整数を示す。 $R_{22}$  および  $R_{23}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。 $R_{21}$  および  $R_{24}$  が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕



〔式中、 $R_{25}$  は、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。s は 0 ～ 2 の整数を示す。 $Ar_{13}$  および  $Ar_{14}$  はそれぞれ独立にアリーレン基、2 価の複素環基または金属錯体構造を有する 2 価の基を示す。ss および tt はそれぞれ独立に 0 または 1 を示す。〕

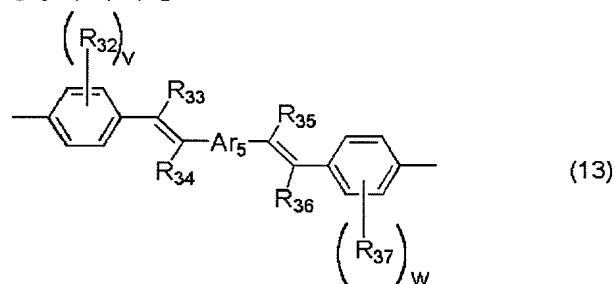
$X_4$  は、O、S、SO、SO<sub>2</sub>、Se、またはTeを示す。 $R_{25}$  が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。]



[式中、 $R_{26}$  および  $R_{27}$  は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。t および u はそれぞれ独立に 0 ~ 4 の整数を示す。 $X_5$  は、O、S、SO<sub>2</sub>、Se、Te、N- $R_{28}$ 、または Si- $R_{29}$ 、 $R_{30}$  を示す。 $X_6$  および  $X_7$  は、それぞれ独立に N または C- $R_{31}$  を示す。 $R_{28}$ 、 $R_{29}$ 、 $R_{30}$  および  $R_{31}$  はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基または 1 価の複素環基を示す。 $R_{26}$ 、 $R_{27}$  および  $R_{31}$  が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。]

式 (11) で示される繰り返し単位の中央の 5 員環の例としては、チアジアゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、チオフエン、フラン、シロールなどが挙げられる。

【0119】



[式中、 $R_{32}$  および  $R_{37}$  は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。v および w はそれぞれ独立に 0 ~ 4 の整数を示す。 $R_{33}$ 、 $R_{34}$ 、 $R_{35}$  および  $R_{36}$  は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、1 価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。 $Ar_5$  はアリーレン基、2 価の複素環基または金属錯体構造を有する 2 価の基を示す。 $R_{32}$  および  $R_{37}$  が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。]

また上記式 (4) で示される繰り返し単位の中で、下記式 (13) で示される繰り返し単位が好ましい。

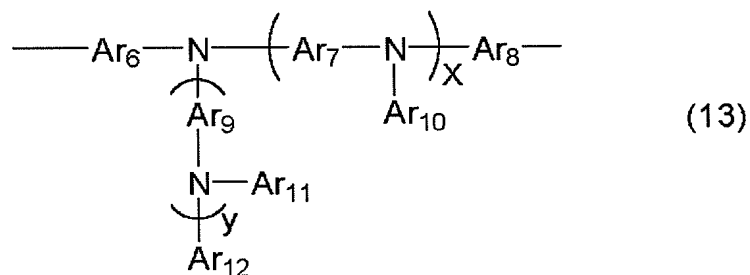
式 (13)

10

20

30

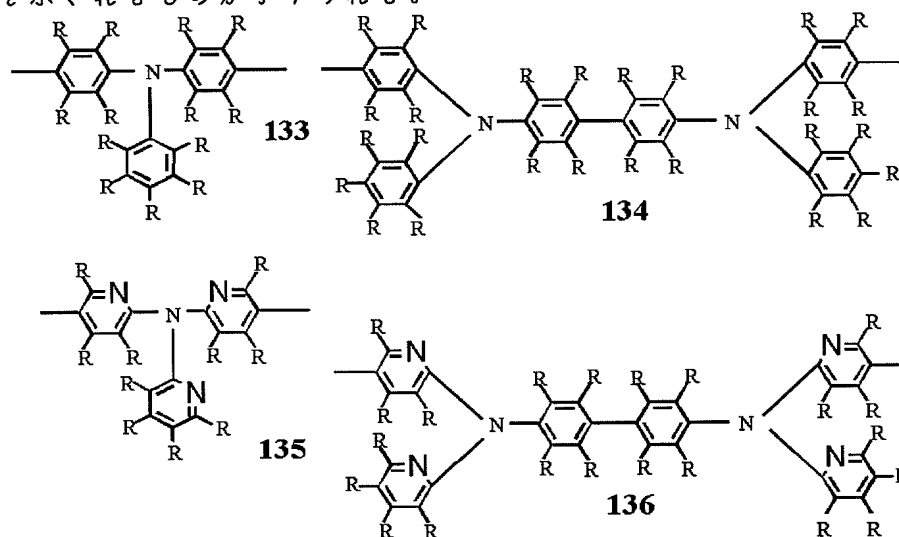
40



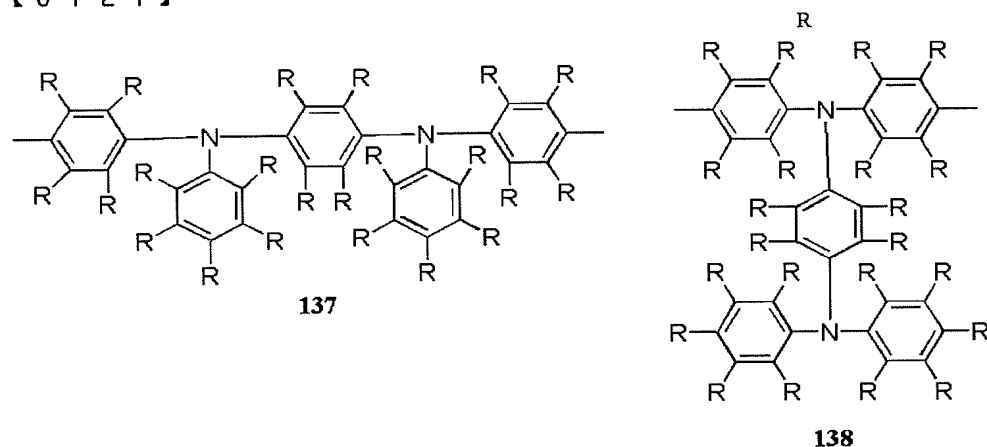
〔式中、 $A_{r_6}$ 、 $A_{r_7}$ 、 $A_{r_8}$  および  $A_{r_9}$  はそれぞれ独立にアリーレン基または 2 価の複素環基を示す。 $A_{r_{10}}$ 、 $A_{r_{11}}$  および  $A_{r_{12}}$  はそれぞれ独立にアリール基、または 1 価の複素環基を示す。 $A_{r_6}$ 、 $A_{r_7}$ 、 $A_{r_8}$ 、 $A_{r_9}$ 、および  $A_{r_{10}}$  は置換基を有していてもよい。 $\times$  および  $\gamma$  はそれぞれ独立に 0 または 1 を示し、 $0 \leq \times + \gamma \leq 1$  である。〕

【0 1 2 0】

上記式(13)で示される繰り返し単位の具体例としては、以下の(式133~140)で示されるものが挙げられる。

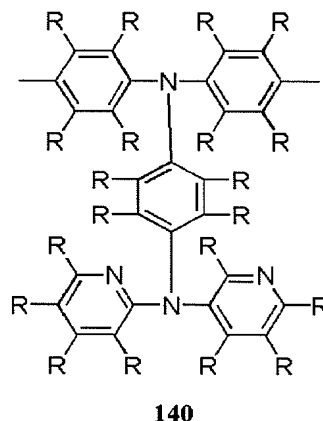
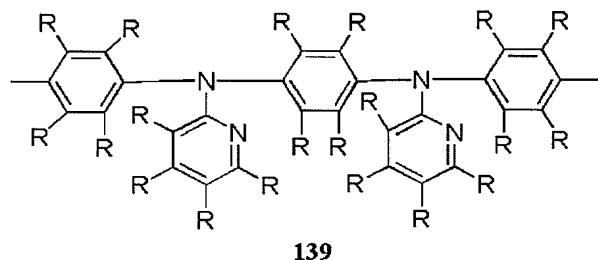


【 0 1 2 1 】



【 0 1 2 2 】





## 【0128】

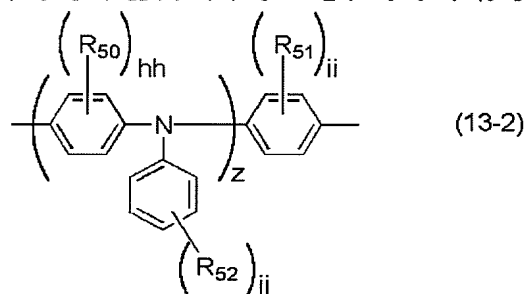
上記式においてRは、前記式1～182のそれと同じである。上記の例において、1つの構造式中に複数のRを有しているが、それらは同一であってもよいし、異なる基であってもよい。溶媒への溶解性を高めるためには、水素原子以外を1つ以上有していることが好ましく、また置換基を含めた繰り返し単位の形状の対称性が少ないことが好ましい。さらに、上記式においてRがアリール基や複素環基をその一部に含む場合は、それらがさらに1つ以上の置換基を有していてもよい。

また、上記式においてRがアルキル鎖を含む置換基においては、それらは直鎖、分岐または環状のいずれかまたはそれらの組み合わせであってもよく、直鎖でない場合、例えば、イソアミル基、2-エチルヘキシル基、3,7-ジメチルオクチル基、シクロヘキシル基、4-C<sub>1</sub>～C<sub>12</sub>アルキルシクロヘキシル基などが例示される。高分子化合物の溶媒への溶解性を高めるためには、1つ以上に環状または分岐のあるアルキル鎖が含まれることが好ましい。

また、複数のRが連結して環を形成していてもよい。さらに、Rがアルキル鎖を含む基の場合は、該アルキル鎖は、ヘテロ原子を含む基で中断されていてもよい。ここに、ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子などが例示される。

## 【0124】

中でも下記式(13-2)で示される繰り返し単位が好ましい。

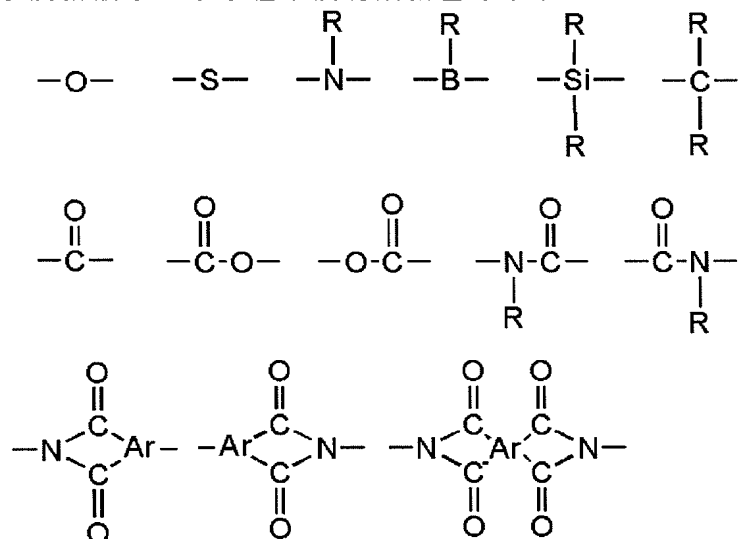


〔式中、R<sub>50</sub>、R<sub>51</sub>およびR<sub>52</sub>は、それぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシル基、置換カルボキシル基またはシアノ基を示す。hh、iiおよびjjはそれぞれ独立に0～4の整数を示す。zは1～2の整数を示す。R<sub>50</sub>、R<sub>51</sub>およびR<sub>52</sub>が複数ある場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

## 【0125】

なお、本発明の高分子化合物は、発光特性や電荷輸送特性を損なわない範囲で、チオフェ

ン縮合環単位及び式(8)～式(13)で示される繰り返し単位以外の繰り返し単位を含んでいてもよい。また、これらの繰り返し単位や他の繰り返し単位が、非共役の単位で連結されていてもよいし、繰り返し単位にこれらの非共役部分が含まれていてもよい。結合構造としては、以下に示すもの、および以下に示すもののうち2つ以上を組み合わせたものなどが例示される。ここで、Rは前記のものと同じ置換基から選ばれる基であり、Arは炭素数6～60個の炭化水素基を示す。



10

20

#### 【0126】

本発明の高分子化合物の中では、実質的に上記式(1-1)および/または(1-2)および/または(1-3)および/または(1-4)および/または(1-5)で示される繰り返し単位からなるもの、実質的に上記式(1-1)および/または(1-2)および/または(1-3)および/または(1-4)および/または(1-5)と上記式(8)～(13)で示される繰り返し単位の1以上とからなるものが好ましい。

#### 【0127】

また、本発明の高分子化合物は、ランダム、ブロックまたはグラフト共重合体であってもよいし、それらの中間的な構造を有する高分子、例えばブロック性を帯びたランダム共重合体であってもよい。蛍光またはりん光の量子収率の高い高分子発光体を得る観点からは完全なランダム共重合体よりブロック性を帯びたランダム共重合体やブロックまたはグラフト共重合体が好ましい。主鎖に枝分かれがあり、末端部が3つ以上ある場合やデンドリマーも含まれる。

30

#### 【0128】

また、本発明の高分子化合物の末端基は、重合活性基がそのまま残っていると、素子にしたときの発光特性や寿命が低下する可能性があるため、安定な基で保護されていてもよい。主鎖の共役構造と連続した共役結合を有しているものが好ましく、例えば、炭素-炭素結合を介してアシル基または複素環基と結合している構造が例示される。具体的には、特開平9-45478号公報の化10に記載の置換基等が例示される。

40

#### 【0129】

本発明の高分子化合物のポリスチレン換算の数平均分子量は $10^3 \sim 10^8$ であり、好ましくは $10^4 \sim 10^6$ である。また、ポリスチレン換算の重量平均分子量は $10^3 \sim 10^8$ であり、好ましくは $5 \times 10^4 \sim 5 \times 10^6$ である。

#### 【0130】

本発明の高分子化合物に対する良溶媒としては、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、テトラリン、デカリン、n-プチルベンゼンなどが例示される。高分子化合物の構造や分子量にもよるが、通常はこれらの溶媒に0.1重量%以上溶解させることができる。

50

## 【0181】

次に本発明の高分子化合物の製造方法について説明する。

本発明の高分子化合物は、（方法A）チオフェン縮合環単位に対応する、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物を縮合重合させる方法；（方法B）チオフェンスルホン単位（チオフェン縮合環単位のチオフェン構造がチオフェンスルホン構造になった単位）に対応し、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物を縮合重合させて得られた重合体を還元する方法；（方法C）チオフェンスルホキシド単位（チオフェン縮合環単位のチオフェン構造がチオフェンスルホキシド構造になった単位）に対応する2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物を縮合重合させて得られた重合体を還元する方法等により製造することができる。

## 【0182】

例えば、本発明の高分子化合物は、

式（14）

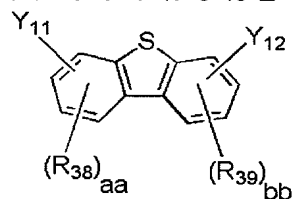


〔式中、Uは上記式（1）、（1-1）、（1-2）、（1-3）、（1-4）または（1-5）で示される繰り返し単位を示す。Y<sub>1</sub> および Y<sub>2</sub> はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を表す。〕

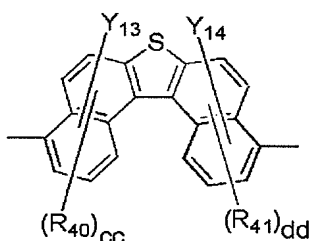
で示される化合物を原料の一つとして用いて縮合重合させることにより製造することがわかる（方法A）。

## 【0183】

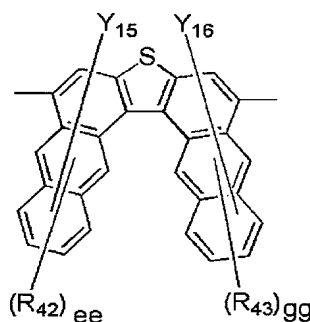
上記式（14）で示される化合物として、下記式（15-1）、（15-2）、（15-3）で示される化合物



(15-1)



(15-2)



(15-3)

式（15-1）

式（15-2）

式（15-3）

〔式中、Y<sub>11</sub>、Y<sub>12</sub>、Y<sub>13</sub>、Y<sub>14</sub>、Y<sub>15</sub> および Y<sub>16</sub> はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。R<sub>38</sub>、R<sub>39</sub>、R<sub>40</sub>、R<sub>41</sub>、R<sub>42</sub> および R<sub>43</sub> はそれぞれ独立にアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、アリールアルケニル基、アリールアルキニル基、アミノ基、置換アミノ基、シリル基、置換シリル基、ハロゲン原子、アシル基、アシルオキシ基、イミノ基、アミド基、イミド基、1価の複素環基、カルボキシ基、置換カルボキシ基またはシアノ基を示す。aa、bb はそれぞれ独立に0～3の整数を示す。cc、dd はそれぞれ独立に0～5の整数を示す。ee、gg はそれぞれ独立に0～7の整数を示す。aa+bb、cc+dd および ee+gg はいずれも1以上である。R<sub>38</sub>、R<sub>39</sub>、R<sub>40</sub>、R<sub>41</sub>、R<sub>42</sub> および R<sub>43</sub> がそれぞれ複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。〕

## 【0184】

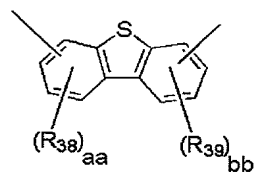
で示される化合物を用いることにより、それぞれ下記式（15-4）、（15-5）、（15-6）

10

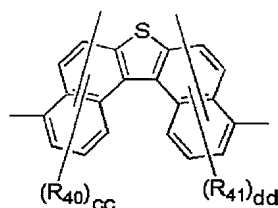
20

30

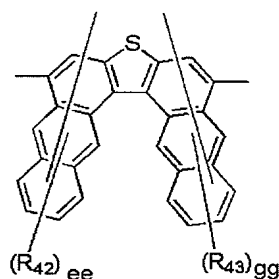
40



(15-4)



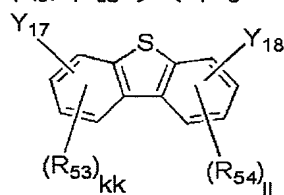
(15-5)



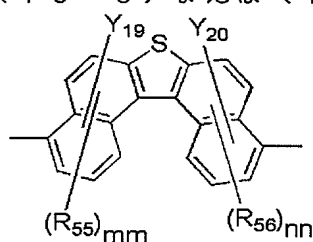
(15-6)

10

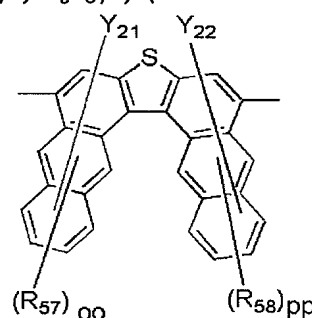
で示される繰り返し単位を有する高分子化合物を得ることができる。  
下記式(15-1)、(15-2)または(15-3)で示される化合物として、好ましくは下記(15-7)、(15-8)または(15-9)であり、



(15-7)



(15-8)



(15-9)

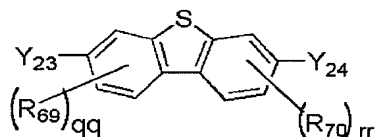
20

式中、 $Y_{17}$ 、 $Y_{18}$ 、 $Y_{19}$ 、 $Y_{20}$ 、 $Y_{21}$ および $Y_{22}$ は、それぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、シアノ基、ビニル基を示す。 $R_{53}$ 、 $R_{54}$ 、 $R_{55}$ 、 $R_{56}$ 、 $R_{57}$ および $R_{58}$ は、それぞれ独立に炭素数3以上のアルキル基、炭素数3以上のアルコキシ基、炭素数3以上のアルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、炭素数4以上の置換アミノ基、炭素数6以上の置換シリル基を示す。

30

$kk$ および $ll$ はそれぞれ独立に0~3の整数を示す。 $mm$ および $nn$ はそれぞれ独立に0~5の整数を示す。 $oo$ および $pp$ はそれぞれ独立に0~7の整数を示す。 $kk+ll$ 、 $mm+nn$ および $oo+pp$ はいずれも1以上である。 $R_{53}$ 、 $R_{54}$ 、 $R_{55}$ 、 $R_{56}$ 、 $R_{57}$ および $R_{58}$ が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。さらに好ましくは下記式(15-10)で示される化合物である。

40



(15-10)

〔式中、 $Y_{23}$ および $Y_{24}$ は臭素原子、塩素原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、ホウ酸基、を示す。 $R_{69}$ およ

50

び  $R_{70}$  は、それぞれ独立に炭素数 3 以上のアルキル基、炭素数 3 以上のアルコキシ基、炭素数 3 以上のアルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アリールアルキル基、アリールアルコキシ基、アリールアルキルチオ基、炭素数 4 以上の置換アミノ基、炭素数 6 以上の置換シリル基を示す。 $q$  および  $r$  はそれぞれ独立に 0 ~ 3 の整数を示し、 $q + r$  は 1 以上である。 $R_{89}$  および  $R_{70}$  が複数存在する場合、それらは同一でも異なってもよい。]

【0185】

また本発明の高分子化合物は、下記式 (20) で示される化合物

式 (20)

$Y_1 - V - Y_2$

[式中、V は上記 U に対応するチオフェンスルホン構造を有する繰り返し単位を示す。 $Y_1$  および  $Y_2$  は前記のとおりである。]

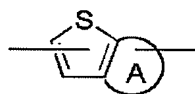
で示される化合物を縮合重合した後、還元することによっても製造することができる (方法 B)。還元は、後述の式 (20) の化合物から (14) の化合物の製造方法における還元の方法に準じておこなうことができる。

なおそれぞれの U に対応するチオフェンスルホン構造を有する繰り返し単位 V は下図のとおりである。

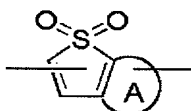
【0186】

U

V

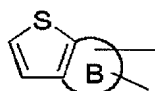


式(1-1)

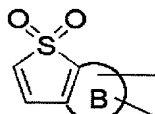


式(20-1)

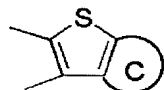
10



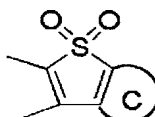
式(1-2)



式(20-2)

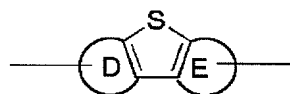


式(1-3)

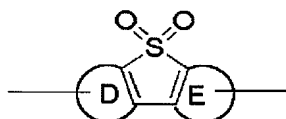


式(20-3)

20

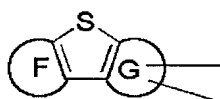


式(1-4)

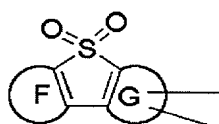


式(20-4)

30



式(1-5)

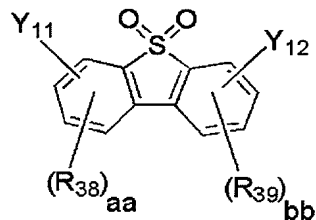


式(20-5)

【0187】

例えば、式(20-4)の化合物として、下記式(15-11)の化合物

40



式(15-11)

〔式中、 $Y_{11}$ 、 $Y_{12}$ 、 $R_{38}$ 、 $R_{39}$ 、 $aa$ および $bb$ は前記の通りである。〕

50

を縮合重合した後、還元剤を用いて還元することにより、上記式(15-1)で示される繰返し単位を有する高分子化合物を得ることができる。

【0138】

また本発明の高分子化合物は、

式(21)

$Y_1 - W - Y_2$

〔式中、Wは上記Uに対応するチオフェンスルホキシド構造を有する繰返し単位を示す。Y<sub>1</sub>およびY<sub>2</sub>は前記のとおりである。〕

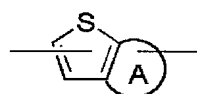
で示される化合物を縮合重合した後、還元することによっても製造することができる(方法C)。

なおそれぞれのUに対応するチオフェン構造を有する繰返し単位Wは下図のとおりである。

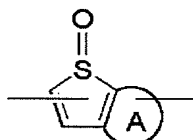
【0139】

U

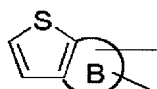
W



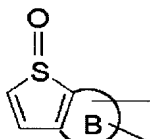
式(1-1)



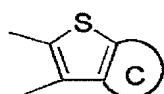
式(21-1)



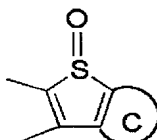
式(1-2)



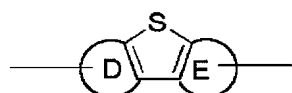
式(21-2)



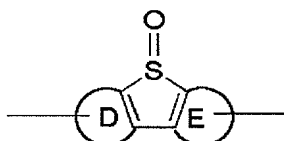
式(1-3)



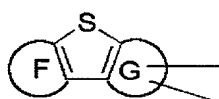
式(21-3)



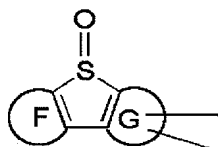
式(1-4)



式(21-4)



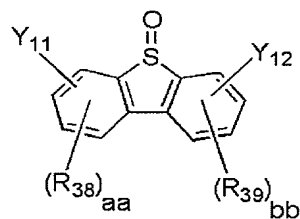
式(1-5)



式(21-5)

【0140】

例えば、式(21-4)の化合物として、下記式(15-12)の化合物



式(15-12)

〔式中、 $Y_{11}$ 、 $Y_{12}$ 、 $R_{38}$ 、 $R_{39}$ 、 $aa$ および $bb$ は前記の通りである。〕

10

20

30

40

50



を縮合重合した後、還元剤を用いて還元することにより、上記式(15-1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物を得ることができる。

【0141】

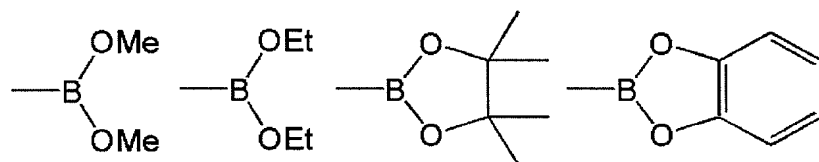
本発明の製造方法において、縮合重合可能な置換基としては、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸エステル基、スルホニウムメチル基、ホスホニウムメチル基、ホスホネートメチル基、モノハロゲン化メチル基、ホウ酸基、ホルミル基、シアノ基、ビニル基等があげられる。

【0142】

ここでアルキルスルホネート基としては、メタンスルホネート基、エタンスルホネート基、トリフルオロメタンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンゼンスルホネート基、p-トルエンスルホネート基などが例示され、アリールスルホネート基としては、ベンジルスルホネート基などが例示される。

【0143】

ホウ酸エステル基としては、下記式で示される基が例示される。



式中、Meはメチル基を、Etはエチル基を示す。

【0144】

スルホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

$-\text{CH}_2\text{S}^+\text{Me}_2\text{X}^-$ 、 $-\text{CH}_2\text{S}^+\text{Ph}_2\text{X}^-$   
(Xはハロゲン原子を示し、Phはフェニル基を示す。)

【0145】

ホスホニウムメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

$-\text{CH}_2\text{P}^+\text{Ph}_3\text{X}^-$  (Xはハロゲン原子を示す。)

【0146】

ホスホネートメチル基としては、下記式で示される基が例示される。

$-\text{CH}_2\text{PO}(\text{OR}')_2$  (Xはハロゲン原子を示し、R'はアルキル基、アリール基、アリールアルキル基を示す。)

【0147】

モノハロゲン化メチル基としては、フッ化メチル基、塩化メチル基、臭化メチル基、ヨウ化メチル基が例示される。

【0148】

縮合重合可能な置換基として好ましい置換基は重合反応の種類によって異なるが、例えばYamamotoカップリング反応など0価ニッケル錯体を用いる場合には、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基が挙げられる。またSuzukiカップリング反応などニッケル触媒あるいはパラジウム触媒を用いる場合には、アルキルスルホネート基、ハロゲン原子、ホウ酸エステル基、ホウ酸基などが挙げられる。

【0149】

また、本発明の高分子化合物が、チオフェン縮合環単位以外の繰り返し単位を有する場合には、チオフェン縮合環単位以外の繰り返し単位となる、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物を共存させて縮合重合させればよい。

【0150】

チオフェン縮合環単位以外の繰り返し単位となる、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物としては、上記式(16)～(19)の化合物が例示される。上記式(15)で示される化合物に加えて、下記式(16)～(19)のいずれかで示される化合物を縮合重

10

20

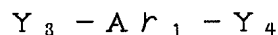
30

40

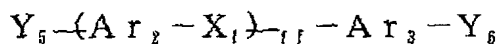
50

合させることにより

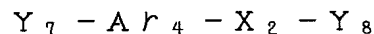
式(16)



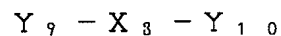
式(17)



式(18)



式(19)

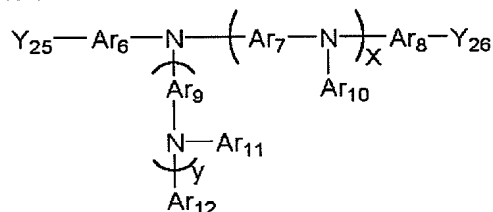


〔式中、 $Ar_1$ 、 $Ar_2$ 、 $Ar_3$ 、 $Ar_4$ 、 $ff$ 、 $X_1$ 、 $X_2$  および  $X_3$  は前記と同じである。 $Y_3$ 、 $Y_4$ 、 $Y_5$ 、 $Y_6$ 、 $Y_7$ 、 $Y_8$ 、 $Y_9$  および  $Y_{10}$  はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。〕

上記式(1-1)～(1-5)で示される単位に加えて、順に(3)、(4)、(5)または(6)の単位を1つ以上有する高分子化合物を製造することができる。

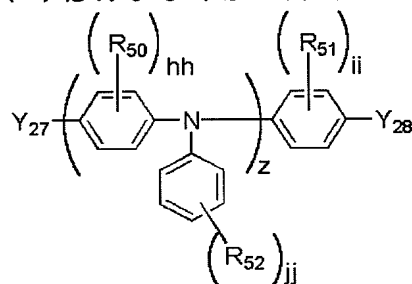
【0151】

チオフェン縮合環単位以外の繰り返し単位となる、2個の縮合重合可能な置換基を有する化合物としては、好ましくは下記式(22-1)で示される化合物である。



(22-1)

〔式中、 $Ar_6$ 、 $Ar_7$ 、 $Ar_8$ 、 $Ar_9$ 、 $Ar_{10}$ 、 $Ar_{11}$ 、 $Ar_{12}$ 、 $X$  および  $Y_{25}$  および  $Y_{26}$  はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。〕  
さらに好ましくは、式(22-2)で示される化合物である。



(22-2)

〔式中、 $R_{50}$ 、 $R_{51}$ 、 $R_{52}$ 、 $hh$ 、 $ii$ 、 $jj$ 、および  $z$  は前記と同じ。 $Y_{27}$  および  $Y_{28}$  はそれぞれ独立に縮合重合可能な置換基を示す。〕

【0152】

本発明の製造方法は、具体的には、モノマーとなる、反応性置換基を複数有する化合物を、必要に応じ、有機溶媒に溶解し、例えばアルカリや適当な触媒を用い、有機溶媒の融点以上沸点以下で行うことができる。例えば、“オルガニックリアクションズ(Organic Reactions)”，第14巻，270-490頁，ジョンワイリー アンド サンズ(John Wiley & Sons, Inc.)，1965年，“オルガニックシンセシス(Organic Syntheses)”，コレクティブ第6巻(Collective Volume VI)，407-411頁，ジョンワイリー アンド

10

20

30

40

50

サンズ (John Wiley & Sons, Inc.), 1988年、ケミカル レビュー (Chem. Rev.), 第95巻, 2457頁 (1995年)、ジャーナル オブ オルガノメタリック ケミストリー (J. Organomet. Chem.), 第576巻, 147頁 (1999年)、マクロモレキュラー ケミストリー マクロモレキュラー シンポジウム (Macromol. Chem., Macromol. Symp.), 第12巻, 229頁 (1987年)などに記載の公知の方法を用いることができる。

#### 【0153】

本発明の高分子化合物の製造方法において、縮合重合させる方法としては、上記式(14)～(22-2)で表される化合物の縮合重合可能な置換基に応じて、既知の縮合反応を用いることにより製造できる。

本発明の高分子化合物が縮合重合において、二重結合を生成する場合は、例えば特開平5-202855号公報に記載の方法が挙げられる。すなわち、ホルミル基を有する化合物とホスホニウムメチル基を有する化合物との、もしくはホルミル基とホスホニウムメチル基とを有する化合物のWittig反応による重合、ビニル基を有する化合物とハロゲン原子を有する化合物とのHeck反応による重合、モノハロゲン化メチル基を2つあるいは2つ以上有する化合物の脱ハロゲン化水素法による重縮合、スルホニウムメチル基を2つあるいは2つ以上有する化合物のスルホニウム塩分解法による重縮合、ホルミル基を有する化合物とシアノ基を有する化合物とのKnoevenagel反応による重合などの方法、ホルミル基を2つあるいは2つ以上有する化合物のMcMurry反応による重合などの方法が例示される。

本発明の高分子化合物が縮合重合によって主鎖に三重結合を生成する場合には、例えば、Heck反応が利用できる。

#### 【0154】

また、二重結合や三重結合を生成しない場合には、例えば該当するモノマーからSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、Ni(0)錯体により重合する方法、FeCl<sub>3</sub>等の酸化剤により重合する方法、電気化学的に酸化重合する方法、あるいは適当な脱離基を有する中間体高分子の分解による方法などが例示される。

#### 【0155】

これらのうち、Wittig反応による重合、Heck反応による重合、Knoevenagel反応による重合、およびSuzukiカップリング反応により重合する方法、Grignard反応により重合する方法、ニッケルゼロ価錯体により重合する方法が、構造制御がしやすいので好ましい。

#### 【0156】

本発明の製造方法の中で、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、Y<sub>3</sub>、Y<sub>4</sub>、Y<sub>5</sub>、Y<sub>6</sub>、Y<sub>7</sub>、Y<sub>8</sub>、Y<sub>9</sub>、Y<sub>10</sub>、Y<sub>11</sub>、およびY<sub>12</sub>がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基またはアリールアルキルスルホネート基であり、ニッケルゼロ価錯体存在下で縮合重合する製造方法が好ましい。

原料化合物としては、ジハロゲン化化合物、ビス(アルキルスルホネート)化合物、ビス(アリールスルホネート)化合物、ビス(アリールアルキルスルホネート)化合物あるいはハロゲン-アルキルスルホネート化合物、ハロゲン-アリールスルホネート化合物、ハロゲン-アリールアルキルスルホネート化合物、アルキルスルホネート-アリールスルホネート化合物、アルキルスルホネート-アリールアルキルスルホネート化合物、アリールスルホネート-アリールアルキルスルホネート化合物が挙げられる。

#### 【0157】

また、本発明の製造方法の中で、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、Y<sub>3</sub>、Y<sub>4</sub>、Y<sub>5</sub>、Y<sub>6</sub>、Y<sub>7</sub>、Y<sub>8</sub>、Y<sub>9</sub>、Y<sub>10</sub>、Y<sub>11</sub>、およびY<sub>12</sub>がそれぞれ独立にハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基、アリールアルキルスルホネート基、ホウ酸基、またはホウ酸エステル基であり、ハロゲン原子、アルキルスルホネート基、アリールスルホネート基およびアリールアルキルスルホネート基のモル数の合計(J)と、ホウ酸基およびホウ

10

20

30

40

50

酸エステル基のモル数の合計（K）の比が実質的に1（通常K/Jは0.7～1.2の範囲）であり、ニッケル触媒またはパラジウム触媒を用いて縮合重合する製造方法が好ましい。

具体的な原料化合物の組み合わせとしては、ジハロゲン化化合物、ビス（アルキルスルホネート）化合物、ビス（アリールスルホネート）化合物またはビス（アリールアルキルスルホネート）化合物とジホウ酸化合物またはジホウ酸エステル化合物との組み合わせが挙げられる。

また、ハロゲン－ホウ酸化合物、ハロゲン－ホウ酸エステル化合物、アルキルスルホネート－ホウ酸化合物、アルキルスルホネート－ホウ酸エステル化合物、アリールスルホネート－ホウ酸化合物、アリールスルホネート－ホウ酸エステル化合物、アリールアルキルスルホネート－ホウ酸化合物、アリールアルキルスルホネート－ホウ酸エステル化合物が挙げられる。

#### 【0158】

有機溶媒としては、用いる化合物や反応によっても異なるが、一般に副反応を抑制するために、用いる溶媒は十分に脱酸素処理を施し、不活性雰囲気化で反応を進行させることが好ましい。また、同様に脱水処理を行うことが好ましい。但し、Suzukiカップリング反応のような水との2相系での反応の場合にはその限りではない。

#### 【0159】

反応させるために適宜アルカリや適当な触媒を添加する。これらは用いる反応に応じて選択すればよい。該アルカリまたは触媒は、反応に用いる溶媒に十分に溶解するものが好ましい。アルカリまたは触媒を混合する方法としては、反応液をアルゴンや窒素などの不活性雰囲気下でしながらゆっくりとアルカリまたは触媒の溶液を添加するか、逆にアルカリまたは触媒の溶液に反応液をゆっくりと添加する方法が例示される。

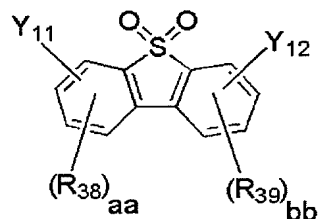
#### 【0160】

本発明の高分子化合物を高分子LED等に用いる場合、その純度が発光特性等の素子の性能に影響を与えるため、重合前のモノマーを蒸留、昇華精製、再結晶等の方法で精製したのちに重合することが好ましい。また重合後、再沈精製、クロマトグラフィーによる分別等の純化处理をすることが好ましい。

#### 【0161】

上記式（14）で示される化合物は、上記式（20）または（21）で示される化合物を還元剤を用いて還元することにより製造することができる。

例えば、上記式（15-1）で示されるジベンゾチオフェン誘導体は、下記式（15-11）で示される化合物を、還元剤を用いて還元することにより製造することができる。



式(15-11)

〔式中、Y<sub>11</sub>、Y<sub>12</sub>、R<sub>38</sub>、R<sub>39</sub>、aaおよびbbは前記の通りである。〕

#### 【0162】

還元剤としては、特に限定されないが、三塩化チタンなどのチタン化合物、トリクロロシランなどのシラン化合物、水素化アルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウム、水素化アルミニウムリチウム、水素化トリメトキシアルミニウムリチウム、水素化トリセーブトキシアルミニウムリチウム、水素化アルミニウムナトリウム、水素化トリエトキシアルミニウムナトリウム、水素化ビス（2-メトキシエトキシ）アルミニウムナトリウム、水素化ジエチルアルミニウムナトリウムなどの水素化アルミニウム化合物、ジボラン、ジク

10

20

30

40

50

□□ボラン、2, 8-ジメチル-2-アチルボラン、ビス-8-メチル-2-アチルボラン、ジイソビノカンフェニルボラン、ジシクロヘキシルボラン、9-ボラビシクロ[8, 3, 1]ノナンなどのジボラン、置換ボラン化合物、水素化ホウ素リチウム、シアン化水素化ホウ素リチウム、水素化トリエチルホウ素リチウム、水素化S-アチルホウ素リチウム、水素化セ-アチルホウ素リチウム、水素化ホウ素ナトリウム、水素化トリメトキシホウ素ナトリウム、硫化水素化ホウ素ナトリウムなどの水素化ホウ素金属化合物、およびテトラフルオロホウ酸トリメチルオキソニウム-水素化ホウ素ナトリウム系、水素化ホウ素ナトリウム-塩化コバルト系、フルオロスルホン酸メチル-シアン化水素化ホウ素ナトリウム系などの複合系などが例示される。中でも水素化アルミニウム化合物が好ましく、水素化アルミニウムリチウムが特に好ましい。

10

**【0163】**

還元反応は、窒素、アルゴンなどの不活性雰囲気下、溶媒の存在下に実施することができる。反応の温度は、-80℃から溶媒の沸点が望ましい。

**【0164】**

溶媒としては、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、シクロヘキサンなどの飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、エチルベンゼン、キシレンなどの不飽和炭化水素、四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、クロロアタン、プロモアタン、クロロペンタン、プロモペンタン、クロロヘキサン、プロモヘキサン、クロロシクロヘキサン、プロモシクロヘキサンなどのハロゲン化飽和炭化水素、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼンなどのハロゲン化不飽和炭化水素、メタノール、エタノール、フロパノール、イソフロパノール、ブタノール、セ-アチルアルコールなどのアルコール類、蟻酸、酢酸、フロビオン酸などのカルボン酸類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、メチルセ-アチルエーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、ジオキサンなどのエーテル類、トリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミン、ピリジンなどのアミン類、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N, N-ジエチルアセトアミド、N-メチルモルホリンオキシドなどのアミド類などが例示され、単一溶媒、またはこれらの混合溶媒を用いてもよい。これらの中で、エーテル類が好ましく、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルがさらに好ましい。

20

**【0165】**

反応後は、例えば、水をクエンチした後に有機溶媒で抽出した後に、溶媒を留去するなど、通常の後処理で得ることができる。

30

生成物の単離及び精製はクロマトグラフィーによる分取や再結晶などの方法によって行うことができる。

**【0166】**

次に本発明の高分子化合物の用途について説明する。

本発明の高分子化合物は、固体状態で蛍光または燐光を有し、高分子発光体（高分子量の発光材料）として用いることができる。また、該高分子化合物は優れた電子輸送能を有しており、高分子LED用材料や電荷輸送材料として好適に用いることができる。該高分子発光体を用いた高分子LEDは低電圧、高効率で駆動できる高性能の高分子LEDである。従って、該高分子LEDは液晶ディスプレイのバックライト、または照明用としての曲面状や平面状の光源、セグメントタイプの表示素子、ドットマトリックスのフラットパネルディスプレイ等の装置に好ましく使用できる。

40

また、本発明の高分子化合物はレーザー用色素、有機太陽電池用材料、有機トランジスタ用の有機半導体、導電性薄膜、有機半導体薄膜などの伝導性薄膜用材料としても用いることができる。

さらに、蛍光や燐光を発する発光性薄膜材料としても用いることができる。

**【0167】**

次に、本発明の高分子LEDについて説明する。

本発明の高分子LEDは、陽極および陰極からなる電極間に、有機層を有し、該有機層が

50

本発明の高分子化合物を含むことを特徴とする。

有機層は、発光層、正孔輸送層、電子輸送層等のいずれであってもよいが、有機層が発光層であることが好ましい。

【0168】

ここに、発光層とは、発光する機能を有する層をいい、正孔輸送層とは、正孔を輸送する機能を有する層をいい、電子輸送層とは、電子を輸送する機能を有する層をいう。なお、電子輸送層と正孔輸送層を総称して電荷輸送層と呼ぶ。発光層、正孔輸送層、電子輸送層は、それぞれ独立に2層以上用いてもよい。

【0169】

有機層が発光層である場合、有機層である発光層がさらに正孔輸送材料、電子輸送材料または発光材料を含んでいてもよい。ここで、発光材料とは、蛍光および/または燐光を示す材料のことをさす。

本発明の高分子化合物と正孔輸送材料と混合する場合には、その混合物全体に対して、正孔輸送材料の混合割合は1wt%~80wt%であり、好ましくは5wt%~60wt%である。本発明の高分子材料と電子輸送材料を混合する場合には、その混合物全体に対して電子輸送性材料の混合割合は1wt%~80wt%であり、好ましくは5wt%~60wt%である。さらに、本発明の高分子化合物と発光材料を混合する場合にその混合物全体に対して発光材料の混合割合は1wt%~80wt%であり、好ましくは5wt%~60wt%である。本発明の高分子化合物と発光材料、正孔輸送材料および/または電子輸送材料を混合する場合にその混合物全体に対して発光材料の混合割合は1wt%~50wt%であり、好ましくは5wt%~40wt%であり、正孔輸送材料と電子輸送材料はそれらの合計で1wt%~50wt%であり、好ましくは5wt%~40wt%であり、本発明の高分子化合物の含有量は99wt%~20wt%である。

【0170】

混合する正孔輸送材料、電子輸送性材料、発光材料は公知の低分子化合物、三重項発光錯体、または高分子化合物が使用できるが、高分子化合物を用いることが好ましい。高分子化合物の正孔輸送材料、電子輸送材料および発光材料としては、WO99/13692、WO99/48160、GB2340304A、WO00/53656、WO01/19834、WO00/55927、GB2348316、WO00/46321、WO00/06665、WO99/54943、WO99/54885、US5777070、WO98/06773、WO97/05184、WO00/35987、WO00/53655、WO01/34722、WO99/24526、WO00/22027、WO00/22026、WO98/27136、US573636、WO98/21262、US5741921、WO97/09394、WO96/29856、WO96/10617、EP0707020、WO95/07955、特開平2001-181618、特開平2001-123156、特開平2001-3045、特開平2000-351967、特開平2000-303066、特開平2000-299189、特開平2000-252065、特開平2000-136379、特開平2000-104057、特開平2000-80167、特開平10-324870、特開平10-114891、特開平9-111233、特開平9-45478等に記載されているポリフルオレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレン、その誘導体および共重合体、ポリアリーレンビニレン、その誘導体および共重合体、芳香族アミンおよびその誘導体の(共)重合体が例示される。

低分子化合物の蛍光性材料としては、例えば、ナフタレン誘導体、アントラセンもしくはその誘導体、ペリレンもしくはその誘導体、ポリメチン系、キサントン系、クマリン系、シアニン系などの色素類、8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、芳香族アミン、テトラフェニルシクロペンタジエンもしくはその誘導体、またはテトラフェニルプタジエンもしくはその誘導体などを用いることができる。

具体的には、例えば特開昭57-51781号、同59-194393号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。

10

20

30

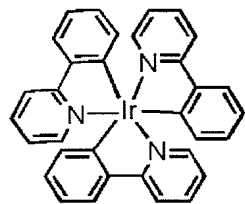
40

50

## 【0171】

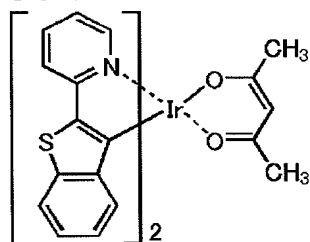
三重項発光錯体としては、例えば、イリジウムを中心金属とする  $\text{Ir}(\text{ppy})_3$ 、 $\text{Btp}_2\text{Ir}(\text{acac})$ 、白金を中心金属とする  $\text{PtOEP}$ 、ユーロピウムを中心金属とする  $\text{Eu}(\text{TTA})_3\text{phen}$  等が挙げられる。

## 【0172】

 $\text{Ir}(\text{ppy})_3$ 

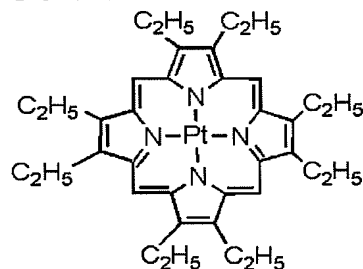
10

## 【0173】

 $\text{Btp}_2\text{Ir}(\text{acac})$ 

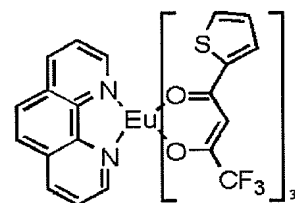
20

## 【0174】

 $\text{PtOEP}$ 

30

## 【0175】

 $\text{Eu}(\text{TTA})_3\text{phen}$ 

三重項発光錯体として具体的には、例えば *Nature*, (1998), 395, 151, *Appl. Phys. Lett.* (1999), 75(1), 4, *Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng.* (2001), 4105 (*Organic Light-Emitting Materials and Devices IV*), 119, *J. Am. Chem. Soc.*, (2001), 123, 4304, *Appl. Phys. Lett.*, (1997), 71(18), 2596, *Syn. Met.*, (1998), 94(1), 103, *Syn. Met.*, (1999), 99(2), 1361, *Adv. Mater.*, (1999), 11(10), 852, *Jpn. J. Appl. Phys.*, 34, 1883 (1995) などに記載されている。

## 【0176】

三重項発光錯体と混合する高分子化合物として、式(1-4)で示される構造のみを有す

50

るものを用いると、燐光を利用でき、発光の量子効率を向上させることができるので好ましい。

【0177】

本発明の組成物は、正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と本発明の高分子化合物を含有し、発光材料や電荷輸送材料として用いることができる。

その正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料から選ばれる少なくとも1種類の材料と本発明の高分子化合物の含有比率は、用途に応じて決めればよいが、発光材料の用途の場合は、上記の発光層におけると同じ含有比率が好ましい。

【0178】

本発明の高分子LEDが有する発光層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、例えば1nmから1μmであり、好ましくは2nm～500nmであり、さらに好ましくは5nm～200nmである。

【0179】

発光層の形成方法としては、例えば、溶液からの成膜による方法が例示される。溶液からの成膜方法としては、スピンコート法、キャストイング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットフリント法等の塗布法を用いることができる。パターン形成や多色の塗分けが容易であるという点で、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットフリント法等の印刷法が好ましい。

【0180】

印刷法等で用いるインク組成物としては、少なくとも1種類の本発明の高分子化合物が含有されていればよく、また本発明の高分子化合物以外に正孔輸送材料、電子輸送材料、発光材料、溶媒、安定剤などの添加剤を含んでいてもよい。

該インク組成物中における本発明の高分子化合物の割合は、溶媒を除いた組成物の全重量に対して通常は20wt%～100wt%であり、好ましくは40wt%～100wt%である。

またインク組成物中に溶媒が含まれる場合の溶媒の割合は、組成物の全重量に対して1wt%～99.9wt%であり、好ましくは60wt%～99.5wt%であり、さらに好ましくは80wt%～99.0wt%である。

インク組成物の粘度は印刷法によって異なるが、インクジェットフリント法などインク組成物中が吐出装置を経由するもの場合には、吐出時の目づまりや飛行曲がりを防止するために粘度が25℃において1～20mPa・Sの範囲であることが好ましい。

【0181】

インク組成物として用いる溶媒としては特に制限はないが、該インク組成物を構成する溶媒以外の材料を溶解または均一に分散できるものが好ましい。該インク組成物を構成する材料が非極性溶媒に可溶なものである場合に、該溶媒としてクロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

【0182】

また、本発明の高分子LEDとしては、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設けた高分子LED、陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED、陰極と発光層との間に、電子輸送層を設け、かつ陽極と発光層との間に、正孔輸送層を設けた高分子LED等が挙げられる。

【0183】

例えば、具体的には、以下のa)～d)の構造が例示される。

10

20

30

40

50



- a) 陽極／発光層／陰極
- b) 陽極／正孔輸送層／発光層／陰極
- c) 陽極／発光層／電子輸送層／陰極
- d) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極

(ここで、／は各層が隣接して積層されていることを示す。以下同じ。)

【0184】

本発明の高分子LEDが正孔輸送層を有する場合、使用される正孔輸送材料としては、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体、ビラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフエンもしくはその誘導体、ポリピロールもしくはその誘導体、ポリ(P-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2, 5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体などが例示される。

10

【0185】

具体的には、該正孔輸送材料として、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-37992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

【0186】

これらの中で、正孔輸送層に用いる正孔輸送材料として、ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミン化合物基を有するポリシロキサン誘導体、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフエンもしくはその誘導体、ポリ(P-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、またはポリ(2, 5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体等の高分子正孔輸送材料が好ましく、さらに好ましくはポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体、ポリシランもしくはその誘導体、側鎖もしくは主鎖に芳香族アミンを有するポリシロキサン誘導体である。

20

【0187】

また、低分子化合物の正孔輸送材料としてはビラゾリン誘導体、アリールアミン誘導体、スチルベン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体が例示される。低分子の正孔輸送材料の場合には、高分子バインダーに分散させて用いることが好ましい。

30

【0188】

混合する高分子バインダーとしては、電荷輸送を極度に阻害しないものが好ましく、また可視光に対する吸収が強くないものが好適に用いられる。該高分子バインダーとして、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフエンもしくはその誘導体、ポリ(P-フェニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリ(2, 5-チエニレンビニレン)もしくはその誘導体、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリシロキサン等が例示される。

【0189】

ポリビニルカルバゾールもしくはその誘導体は、例えばビニルモノマーからカチオン重合またはラジカル重合によって得られる。

40

【0190】

ポリシランもしくはその誘導体としては、ケミカル・レビュー(Chem. Rev.)第89巻、1359頁(1989年)、英国特許GB2300196号公開明細書に記載の化合物等が例示される。合成方法もこれらに記載の方法を用いることができるが、特にキッピング法が好適に用いられる。

【0191】

ポリシロキサンもしくはその誘導体は、シロキサン骨格構造には正孔輸送性がほとんどないので、側鎖または主鎖に上記低分子正孔輸送材料の構造を有するものが好適に用いられる。特に正孔輸送性の芳香族アミンを側鎖または主鎖に有するものが例示される。

50

## 【0192】

正孔輸送層の成膜の方法に制限はないが、低分子正孔輸送材料では、高分子バインダーとの混合溶液からの成膜による方法が例示される。また、高分子正孔輸送材料では、溶液からの成膜による方法が例示される。

## 【0193】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、正孔輸送材料を溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

## 【0194】

溶液からの成膜方法としては、溶液からのスピンコート法、キャストイング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

## 【0195】

正孔輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該正孔輸送層の膜厚としては、例えば1 nmから1 μmであり、好ましくは2 nm～500 nmであり、さらに好ましくは5 nm～200 nmである。

## 【0196】

本発明の高分子LEDが電子輸送層を有する場合、使用される電子輸送材料としては公知のものが使用でき、オキサジアゾール誘導体、アントラキノジメタンもしくはその誘導体、ベンゾキノロンもしくはその誘導体、ナフトキノロンもしくはその誘導体、アントラキノロンもしくはその誘導体、テトラシアノアンスラキノジメタンもしくはその誘導体、フルオレノン誘導体、ジフェニルジシアノエチレンもしくはその誘導体、ジフェノキノロン誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体等が例示される。

## 【0197】

具体的には、特開昭63-70257号公報、同63-175860号公報、特開平2-135359号公報、同2-135361号公報、同2-209988号公報、同3-87992号公報、同3-152184号公報に記載されているもの等が例示される。

## 【0198】

これらのうち、オキサジアゾール誘導体、ベンゾキノロンもしくはその誘導体、アントラキノロンもしくはその誘導体、または8-ヒドロキシキノリンもしくはその誘導体の金属錯体、ポリキノリンもしくはその誘導体、ポリキノキサリンもしくはその誘導体、ポリフルオレンもしくはその誘導体が好ましく、2-(4-ビフェニル)-5-(4-セーブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール、ベンゾキノロン、アントラキノロン、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ポリキノリンがさらに好ましい。

## 【0199】

電子輸送層の成膜法としては特に制限はないが、低分子電子輸送材料では、粉末からの真空蒸着法、または溶液もしくは溶融状態からの成膜による方法が、高分子電子輸送材料では溶液または溶融状態からの成膜による方法がそれぞれ例示される。溶液または溶融状態からの成膜時には、上記の高分子バインダーを併用してもよい。

## 【0200】

溶液からの成膜に用いる溶媒としては、電子輸送材料および/または高分子バインダーを溶解させるものであれば特に制限はない。該溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン等の塩素系溶媒、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、トルエン、キ

10

20

30

40

50

シレン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン系溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセルソルブアセテート等のエステル系溶媒が例示される。

【0201】

溶液または溶融状態からの成膜方法としては、スピンコート法、キャスト法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スプレーコート法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、インクジェットプリント法等の塗布法を用いることができる。

【0202】

電子輸送層の膜厚としては、用いる材料によって最適値が異なり、駆動電圧と発光効率が適度な値となるように選択すればよいが、少なくともピンホールが発生しないような厚さが必要であり、あまり厚いと、素子の駆動電圧が高くなり好ましくない。従って、該電子輸送層の膜厚としては、例えば1nmから1μmであり、好ましくは2nm～500nmであり、さらに好ましくは5nm～200nmである。

【0203】

また、電極に隣接して設けた電荷輸送層のうち、電極からの電荷注入効率を改善する機能を有し、素子の駆動電圧を下げる効果を有するものは、特に電荷注入層（正孔注入層、電子注入層）と一般に呼ばれることがある。

【0204】

さらに電極との密着性向上や電極からの電荷注入の改善のために、電極に隣接して前記の電荷注入層又は膜厚2nm以下の絶縁層を設けてもよく、また、界面の密着性向上や混合の防止等のために電荷輸送層や発光層の界面に薄いバッファー層を挿入してもよい。積層する層の順番や数、および各層の厚さについては、発光効率や素子寿命を勘案して適宜用いることができる。

【0205】

本発明において、電荷注入層（電子注入層、正孔注入層）を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LED、陽極に隣接して電荷注入層を設けた高分子LEDが挙げられる。

例えば、具体的には、以下のe)～p)の構造が挙げられる。

e) 陽極／電荷注入層／発光層／陰極

f) 陽極／発光層／電荷注入層／陰極

g) 陽極／電荷注入層／発光層／電荷注入層／陰極

h) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／陰極

i) 陽極／正孔輸送層／発光層／電荷注入層／陰極

j) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電荷注入層／陰極

k) 陽極／電荷注入層／発光層／電子輸送層／陰極

l) 陽極／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極

m) 陽極／電荷注入層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極

n) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極

o) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極

p) 陽極／電荷注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電荷注入層／陰極

【0206】

電荷注入層の具体的な例としては、導電性高分子を含む層、陽極と正孔輸送層との間に設けられ、陽極材料と正孔輸送層に含まれる正孔輸送材料との中間の値のイオン化ポテンシャルを有する材料を含む層、陰極と電子輸送層との間に設けられ、陰極材料と電子輸送層に含まれる電子輸送材料との中間の値の電子親和力を有する材料を含む層などが例示される。

【0207】

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、 $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10^3$ 以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくするためには、 $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10^2$ 以下がより好ましく、 $10^{-5} \text{ S/cm}$ 以上 $10$

10

20

30

40

50

<sup>1</sup> 以下がさらに好ましい。

【0208】

上記電荷注入層が導電性高分子を含む層の場合、該導電性高分子の電気伝導度は、 $10^{-5}$  S/cm以上 $10^3$  S/cm以下であることが好ましく、発光画素間のリーク電流を小さくするためには、 $10^{-5}$  S/cm以上 $10^2$  S/cm以下がより好ましく、 $10^{-5}$  S/cm以上 $10^1$  S/cm以下がさらに好ましい。

通常は該導電性高分子の電気伝導度を $10^{-5}$  S/cm以上 $10^3$ 以下とするために、該導電性高分子に適量のイオンをドーピングする。

【0209】

ドーピングするイオンの種類は、正孔注入層であればアニオン、電子注入層であればカチオンである。アニオンの例としては、ポリスチレンスルホン酸イオン、アルキルベンゼンスルホン酸イオン、樟脳スルホン酸イオンなどが例示され、カチオンの例としては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン、テトラブチルアンモニウムイオンなどが例示される。

電荷注入層の膜厚としては、例えば1 nm～100 nmであり、2 nm～50 nmが好ましい。

【0210】

電荷注入層に用いる材料は、電極や隣接する層の材料との関係で適宜選択すればよく、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリピロールおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリキノリンおよびその誘導体、ポリキノキサリンおよびその誘導体、芳香族アミン構造を主鎖または側鎖に含む重合体などの導電性高分子、金属フタロシアニン（銅フタロシアニンなど）、カーボンなどが例示される。

【0211】

膜厚2 nm以下の絶縁層は電荷注入を容易にする機能を有するものである。上記絶縁層の材料としては、金属フッ化物、金属酸化物、有機絶縁材料等が挙げられる。膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDとしては、陰極に隣接して膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LED、陽極に隣接して膜厚2 nm以下の絶縁層を設けた高分子LEDが挙げられる。

【0212】

具体的には、例えば、以下のq)～ab)の構造が挙げられる。

- q) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／陰極
- r) 陽極／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- s) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- t) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／陰極
- u) 陽極／正孔輸送層／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- v) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- w) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／電子輸送層／陰極
- x) 陽極／発光層／電子輸送層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- y) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／発光層／電子輸送層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- z) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極
- aa) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極
- ab) 陽極／膜厚2 nm以下の絶縁層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／膜厚2 nm以下の絶縁層／陰極

【0213】

本発明の高分子LEDを形成する基板は、電極を形成し、有機物の層を形成する際に変化しないものであればよく、例えばガラス、プラスチック、高分子フィルム、シリコン基板などが例示される。不透明な基板の場合には、反対の電極が透明または半透明であること

10

20

30

40

50

が好ましい。

【0214】

通常本発明の高分子LEDが有する陽極および陰極の少なくとも一方が透明または半透明である。陽極側が透明または半透明であることが好ましい。

該陽極の材料としては、導電性の金属酸化物膜、半透明の金属薄膜等が用いられる。具体的には、酸化インジウム、酸化亜鉛、酸化スズ、およびそれらの複合体であるインジウム・スズ・オキサイド（ITO）、インジウム・亜鉛・オキサイド等からなる導電性ガラスを用いて作成された膜（NESEAなど）や、金、白金、銀、銅等が用いられ、ITO、インジウム・亜鉛・オキサイド、酸化スズが好ましい。作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法、メッキ法等が挙げられる。また、該陽極として、ポリアニリンもしくはその誘導体、ポリチオフェンもしくはその誘導体などの有機の透明導電膜を用いてもよい。

陽極の膜厚は、光の透過性と電気伝導度とを考慮して、適宜選択することができるが、例えば10nmから10μmであり、好ましくは20nm～1μmであり、さらに好ましくは50nm～500nmである。

また、陽極上に、電荷注入を容易にするために、フタロシアニン誘導体、導電性高分子、カーボンなどからなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層を設けてもよい。

【0215】

本発明の高分子LEDを用いる陰極の材料としては、仕事関数の小さい材料が好ましい。例えば、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、ベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、アルミニウム、スカンジウム、バナジウム、亜鉛、イットリウム、インジウム、セリウム、サマリウム、ユーロビウム、テルビウム、イッテルビウムなどの金属、およびそれらのうち2つ以上の合金、あるいはそれらのうち1つ以上と、金、銀、白金、銅、マンガン、チタン、コバルト、ニッケル、タンゲステン、錫のうち1つ以上との合金、グラファイトまたはグラファイト層間化合物等が用いられる。合金の例としては、マグネシウム－銀合金、マグネシウム－インジウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金、インジウム－銀合金、リチウム－アルミニウム合金、リチウム－マグネシウム合金、リチウム－インジウム合金、カルシウム－アルミニウム合金などが挙げられる。陰極を2層以上の積層構造としてもよい。

陰極の膜厚は、電気伝導度や耐久性を考慮して、適宜選択することができるが、例えば10nmから10μmであり、好ましくは20nm～1μmであり、さらに好ましくは50nm～500nmである。

【0216】

陰極の作製方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、また金属薄膜を熱圧着するラミネート法等が用いられる。また、陰極と有機物層との間に、導電性高分子からなる層、あるいは金属酸化物や金属フッ化物、有機絶縁材料等からなる平均膜厚2nm以下の層を設けてもよく、陰極作製後、該高分子LEDを保護する保護層を装着していてもよい。該高分子LEDを長期安定的に用いるためには、素子を外部から保護するために、保護層および／または保護カバーを装着することが好ましい。

【0217】

該保護層としては、高分子化合物、金属酸化物、金属フッ化物、金属ホウ化物などを用いることができる。また、保護カバーとしては、ガラス板、表面に低透水率処理を施したプラスチック板などを用いることができ、該カバーを熱効果樹脂や光硬化樹脂で素子基板と貼り合わせて密閉する方法が好適に用いられる。スパーサーを用いて空間を維持すれば、素子がキズつくのを防ぐことが容易である。該空間に窒素やアルゴンのような不活性なガスを封入すれば、陰極の酸化を防止することができるが、さらに酸化バリウム等の乾燥剤を該空間内に設置することにより製造工程で吸着した水分が素子にダメージを与えるのを抑制することが容易となる。これらのうち、いずれか1つ以上の方策をとることが好ましい。

【0218】

本発明の高分子LEDは面状光源、セグメント表示装置、ドットマトリックス表示装置、液晶表示装置のバックライトとして用いることができる。

本発明の高分子LEDを用いて面状の発光を得るためには、面状の陽極と陰極が重なり合うように配置すればよい。また、パターン状の発光を得るためには、前記面状の発光素子の表面にパターン状の窓を設けたマスクを設置する方法、非発光部の有機物層を極端に厚く形成し実質的に非発光とする方法、陽極または陰極のいずれか一方、または両方の電極をパターン状に形成する方法がある。これらのいずれかの方法でパターンを形成し、いくつかの電極を独立にOn/Offできるように配置することにより、数字や文字、簡単な記号などを表示できるセグメントタイプの表示素子が得られる。更に、ドットマトリックス素子とするためには、陽極と陰極をともにストライプ状に形成して直交するように配置すればよい。複数の種類の発光色の異なる高分子蛍光体を塗り分ける方法や、カラーフィルターまたは蛍光変換フィルターを用いる方法により、部分カラー表示、マルチカラー表示が可能となる。ドットマトリックス素子は、パッシブ駆動も可能であるし、TFTなどと組み合わせてアクティブ駆動してもよい。これらの表示素子は、コンピュータ、テレビ、携帯端末、携帯電話、カーナビゲーション、ビデオカメラのビューファインダーなどの表示装置として用いることができる。

#### 【0219】

さらに、前記面状の発光素子は、自発光薄型であり、液晶表示装置のバックライト用の面状光源、あるいは面状の照明用光源として好適に用いることができる。また、フレキシブルな基板を用いれば、曲面状の光源や表示装置としても使用できる。

#### 【0220】

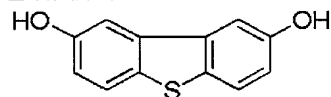
#### 【実施例】

以下、本発明をさらに詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。

ここで、数平均分子量については、クロロホルムを溶媒として、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）によりポリスチレン換算の数平均分子量を求めた。

#### 【0221】

#### 合成例1（化合物Aの合成）



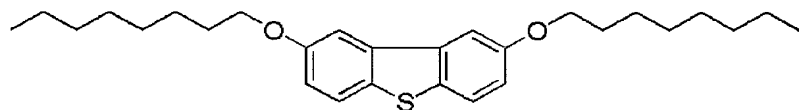
#### 化合物A

不活性雰囲気下1 lの四つ口フラスコに2, 8-ジプロモジベンゾチオフェン7 gとTHF 280 mlを入れ、室温で攪拌、溶かした後、-78℃まで冷却した。n-ブチルリチウム 29 ml（1.6モルヘキサソール溶液）を滴下した。滴下終了後、温度を保持したまま2時間攪拌し、トリメトキシボロン酸 18 gを滴下した。滴下終了後、ゆっくり室温まで戻した。8時間室温で攪拌後、TLCで原料の消失を確認した。5%硫酸 100 mlを加えて反応を終了させ、室温で12時間攪拌した。水を加えて洗浄し、有機層を抽出した。溶媒を酢酸エチルに置換した後、30%過酸化水素水 5 mlを加え、40℃で5時間攪拌した。その後有機層を抽出し、10%硫酸アンモニウム鉄（II）水溶液で洗浄後乾燥、溶媒を除去することにより、茶色の固体 4.48 gを得た。LC-MS測定からは二量体などの副生成物も生成しており、化合物Aの純度は77%であった（LC面頁）。

MS（APCI（-））：（M-H）<sup>-</sup> 215

#### 【0222】

#### 合成例2（化合物Bの合成）



## 化合物 B

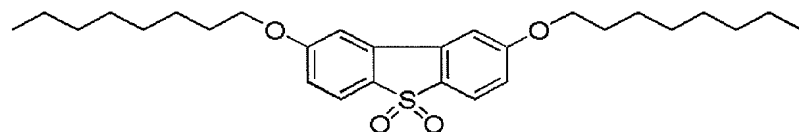
不活性雰囲気下で 200 ml の三つ口フラスコに化合物 A 4.48 g と臭化 n-オクチル 25.1 g、および炭酸カリウム 12.5 g (23.5 mmol) を入れ、溶媒としてメチルイソブチルケトン 50 ml を加えて 125℃ で 6 時間加熱還流した。反応終了後、溶媒を除き、クロロホルムと水で分離、有機層を抽出し、さらに水で 2 回洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥後、シリカゲルカラム (展開溶媒: トルエン/シクロヘキサン = 1/10) で精製することにより、8.49 g (LC 面百 97%、収率 94%) の化合物 B を得た。

$^1\text{H-NMR}$  (300 MHz /  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  0.91 (t, 6H), 1.81~1.90 (m, 24H), 4.08 (t, 4H), 7.07 (dd, 2H), 7.55 (d, 2H), 7.68 (d, 2H)

【0223】

## 合成例 3 (化合物 C の合成)



## 化合物 C

100 ml 三つ口フラスコに化合物 B 6.67 g と酢酸 40 ml を入れ、オイルバスでバス温度 140℃ まで昇温した。続いて、30% 過酸化水素水 13 ml を冷却管から加え、1 時間強く攪拌した後、冷水 180 ml に注いで反応を終了させた。クロロホルムで抽出、乾燥後溶媒を除去することによって、6.96 g (LC 面百 90%、収率 97%) の化合物 C を得た。

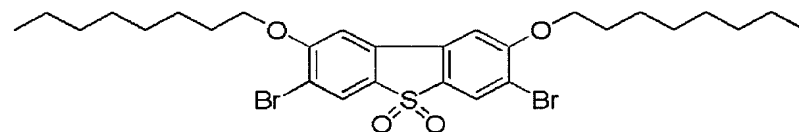
$^1\text{H-NMR}$  (300 MHz /  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  0.90 (t, 6H), 1.26~1.87 (m, 24H), 4.06 (t, 4H), 7.19 (dd, 2H), 7.69 (d, 2H), 7.84 (d, 2H)

MS (APCI (+)): (M+H)<sup>+</sup> 473

【0224】

## 合成例 4 (化合物 D の合成)



## 化合物 D

不活性雰囲気下 200 ml 四つ口フラスコに化合物 C 3.96 g と酢酸/クロロホルム = 1:1 混合液 15 ml を加え、70℃ で攪拌し、溶解させた。続いて、臭素 6.02 g を上記の溶媒 3 ml に溶かして加え、8 時間攪拌した。チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて未反応の臭素を除き、クロロホルムと水で分離、有機層を抽出、乾燥した。溶媒を除去し、シリカゲルカラム (展開溶媒: クロロホルム/ヘキサン = 1/4) で精製することにより、4.46 g (LC 面百 98%、収率 84%) の化合物 D を得た。

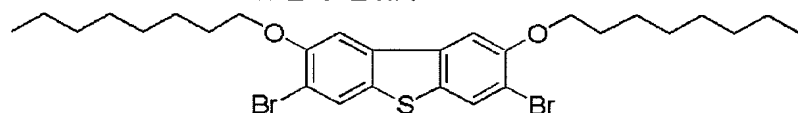
$^1\text{H-NMR}$  (300 MHz /  $\text{CDCl}_3$ ):

$\delta$  0.95 (t, 6H), 1.30~1.99 (m, 24H), 4.19 (t, 4H), 7.04 (s, 2H), 7.89 (s, 2H)

MS (FD<sup>+</sup>) M<sup>+</sup> 630

## 【0225】

## 実施例1 (化合物Eの合成)



## 化合物E

不活性雰囲気下200ml三つ口フラスコに化合物D 3.9gとジエチルエーテル 50mlを入れ、40℃まで昇温、撹拌した。水素化アルミニウムリチウム 1.17gを少量ずつ加え、5時間反応させた。水を少量ずつ加えることによって過剰な水素化アルミニウムリチウムを分解し、36%塩酸 5.7mlで洗浄した。クロロホルム、水で分離、有機層を抽出後乾燥した。シリカゲルカラム(展開溶媒:クロロホルム/ヘキサン=1/5)で精製することにより、1.8g(LC面白99%、収率49%)の化合物Eを得た。

$^1\text{H-NMR}$  (300MHz/CDCl<sub>3</sub>):

8.90 (t, 6H), 1.26~1.97 (m, 24H), 4.15 (t, 4H), 7.45 (s, 2H), 7.94 (s, 2H)

MS (FD<sup>+</sup>) M<sup>+</sup> 598

## 【0226】

MS (APCI(+))法によれば、615、598にピークが検出された。

## 【0227】

## 実施例2

## &lt;高分子化合物1の合成&gt;

化合物E 352mgおよび2, 2'-ビビリジル 274mgを脱水したテトラヒドロフラン20mLに溶解した後、窒素をパブリックして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0) {Ni(COD)<sub>2</sub>} 500mgを加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水10ml/メタノール120ml/イオン交換水50ml混合溶液中に滴下して1時間した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン30mlに溶解させた。その後、1N塩酸30mlを加えて1時間し、水層の除去して有機層に4%アンモニア水30mlを加え、1時間した後水層を除去した。有機層はメタノール200mlに滴下して1時間し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン30mlに溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量5g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール250mlに滴下して1時間し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は46mgであった。

この重合体を高分子化合物1と呼ぶ。

高分子化合物1のポリスチレン換算の平均分子量は、Mn=2.1×10<sup>4</sup>、Mw=8.1×10<sup>4</sup>であった。

## 【0228】

## 実施例3

## &lt;高分子化合物2の合成&gt;

化合物E 253mg、とN, N'-ビス(4-ブロモフェニル)-N, N'-ビス(4-tert-ブチルフェニル)-1, 4-フェニレンジアミン 125mgおよび2, 2'-ビビリジル 285mgを脱水したテトラヒドロフラン 20mLに溶解した後、窒素をパブリックして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0) {Ni(COD)<sub>2</sub>} 500mgを加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温(約25℃)まで冷却し、25%アンモニア水 10ml/メタノール120ml/イオン交換水50ml混合溶液中に滴下して1時間した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 3



0 m l に溶解させた。その後、1 N 塩酸 30 m l を加えて1時間 し、水層の除去して有機層に4 %アンモニア水 30 m l を加え、1時間 した後に水層を除去した。有機層はメタノール 200 m l に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 30 m l に溶解させた。その後、アルミナカラム（アルミナ量 5 g）を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 250 m l に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は127 m gであった。共重合体において、ジベンゾチオフェンとアミン誘導体の繰り返し単位の比は、70 : 30である。この共重合体を高分子化合物2と呼ぶ。高分子化合物2のポリスチレン換算の平均分子量は、 $M_n = 2.3 \times 10^4$ 、 $M_w = 5.8 \times 10^4$ であった。

【0229】

#### 実施例4

##### <高分子化合物3の合成>

化合物E 296 m g、N, N-ビス（4-ブロモフェニル）-N', N'-ジフェニル-1, 4-フェニレンジアミン 144 m gおよび2, 2'-ビビリジル 330 m gを脱水したテトラヒドロフラン 24 m l に溶解した後、窒素でバブリングして系内を窒素置換した。窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス（1, 5-シクロオクタジエン）ニッケル（0） $\{Ni(COD)_2\}$  600 m g加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温（約25℃）まで冷却し、25 %アンモニア水 10 m l / メタノール 120 m l / イオン交換水 50 m l 混合溶液中に滴下して1時間 した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 30 m l に溶解させた。その後、1 N 塩酸 30 m l を加えて1時間 し、水層の除去して有機層に4 %アンモニア水 30 m l を加え、1時間 した後に水層を除去した。有機層はメタノール 200 m l に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 30 m l に溶解させた。その後、アルミナカラム（アルミナ量 5 g）を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 250 m l に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は118 m gであった。モノマーの仕込み比より、共重合体において、ジベンゾチオフェンとアミン誘導体の繰り返し単位の比は、70 : 30である。この共重合体を高分子化合物3と呼ぶ。

高分子化合物3のポリスチレン換算の平均分子量は、 $M_n = 2.6 \times 10^4$ 、 $M_w = 8.9 \times 10^4$ であった。

【0230】

#### 実施例5

##### <高分子化合物4の合成>

化合物E 6450 m gとN, N-ビス（4-ブロモフェニル）-N-（4-（1-メチルブチル）フェニル）アミン 2070 m g、および2, 2'-ビビリジル 5500 m gをフラスコに入れ、系内を窒素置換した後、あらかじめアルゴンガスで脱気した脱水テトラヒドロフラン 400 m l に溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス（1, 5-シクロオクタジエン）ニッケル（0） $\{Ni(COD)_2\}$  10000 m g加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温まで冷却し、25 %アンモニア水 100 m l / メタノール 500 m l / イオン交換水 100 m l を反応液に注ぎ、1時間 した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 40 m l に溶解させた。1 N 塩酸 40 m l を加えて1時間 した後、水層を除去して有機層に3 %アンモニア水 40 m l を加えて1時間 した後に水層を除去した。さらにイオン交換水 150 m l で洗浄し、メタノール 100 m l に洗浄した有機層を注ぎ、1時間 した。析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 40 m l に溶解させた。その後、アルミナカラム（アルミナ量 20 g）を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 200 m l に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は4000 m gであった。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体とアミン誘導体の繰り返し単位の比は、70 : 30である。

この共重合体を高分子化合物 4 と呼ぶ。

高分子化合物 4 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $M_n = 4.8 \times 10^4$ 、重量平均分子量は、 $M_w = 5.3 \times 10^5$  であった。

【0281】

#### 実施例 6

##### <高分子化合物 5 の合成>

化合物 E 400 m<sup>g</sup>、N, N'-ビス(4-ブロモフェニル)-N, N'-ビス(3-メチルフェニル)ジフェニルベンジジン 440 m<sup>g</sup>、および 2, 2'-ビビリジル 510 m<sup>g</sup> を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶媒) 40 ml を加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を 1000 m<sup>g</sup> 加え、60℃で 3 時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水 10 ml / メタノール 120 ml / イオン交換水 50 ml 混合溶液中にそそぎ込み、約 1 時間 した。次に、生成した沈殿をろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2 時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトルエン 30 ml に溶解し、1 N 塩酸 30 ml を加えて 1 時間 した。水層の除去して有機層に 4%アンモニア水 30 ml を加え、1 時間 した後に水層を除去した。有機層はメタノール 150 ml に滴下して 1 時間 した。析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 30 ml に溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量 20 g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 100 ml に滴下して 1 時間 した。析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は 79 m<sup>g</sup> であった。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体とアミン誘導体の繰り返し単位の比は 50 : 50 である。

この共重合体を高分子化合物 5 と呼ぶ。

高分子化合物 5 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $2.0 \times 10^3$  であり、重量平均分子量は  $3.4 \times 10^4$  であった。

【0282】

#### 実施例 7

##### <高分子化合物 6 の合成>

化合物 E 400 m<sup>g</sup>、2, 3-ジエチル-5, 8-ジブロモキノキサリン 97 m<sup>g</sup> および 2, 2'-ビビリジル 300 m<sup>g</sup> を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶媒) 20 ml を加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を 460 m<sup>g</sup> 加え、60℃で 3 時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水 10 ml / メタノール 120 ml / イオン交換水 50 ml 混合溶液中にそそぎ込み、約 1 時間 した。次に、生成した沈殿をろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2 時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトルエン 30 ml に溶解し、1 N 塩酸 30 ml を加えて 1 時間 した。水層の除去して有機層に 4%アンモニア水 30 ml を加え、1 時間 した後に水層を除去した。有機層はメタノール 150 ml に滴下して 1 時間 した。析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 30 ml に溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量 20 g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 100 ml に滴下して 1 時間 した。析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は 50 m<sup>g</sup> であった。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体とキノキサリン誘導体の繰り返し単位の比は 70 : 30 である。

この共重合体を高分子化合物 6 と呼ぶ。

高分子化合物 6 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $2.5 \times 10^4$  であり、ポリスチレン換算重量平均分子量は  $9.0 \times 10^4$  であった。

【0283】

#### 実施例 8

10

20

30

40

50

## &lt;高分子化合物 7 の合成&gt;

化合物 E 350 m<sup>g</sup>、N、N'-ビス(4-ブロモフェニル)-N、N'-ビス(4-  
n-ブチルフェニル)-1,4-フェニレンジアミン(アミン誘導体 1) 57 m<sup>g</sup>、N、N'-  
ビス(4-ブロモフェニル)-N-(4-(1-メチルブチル)フェニル)アミン(ア  
ミン誘導体 2) 78 m<sup>g</sup>、および 2, 2'-ビビリジル 330 m<sup>g</sup>を反応容器に仕込  
んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリング  
して、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶媒) 24 mlを加えた。次に、この混合溶液  
に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を600 m<sup>g</sup>加え、60℃で8  
時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した  
後、25%アンモニア水10 ml/メタノール120 ml/イオン交換水50 ml混合溶  
液中にササギ込み、約1時間した。次に、生成した沈殿を、ろ過することにより回収  
した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトル  
エン30 mlに溶解し、1N塩酸30 mlを加えて1時間し、水層の除去して有機層  
に4%アンモニア水30 mlを加え、1時間した後水層を除去した。有機層はメタ  
ノール150 mlに滴下して1時間し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、  
トルエン30 mlに溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量20<sup>g</sup>)を通して  
精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール100 mlに滴下して1時間し、析  
出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は76 m<sup>g</sup>であ  
った。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体、アミン誘導体 1、およびアミン誘  
導体 2 の繰り返し単位の比は、70 : 10 : 20である。

この共重合体を高分子化合物 7 と呼ぶ。

高分子化合物 7 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $7.4 \times 10^4$  であり、重量平均  
分子量は  $2.4 \times 10^5$  であった。

## 【0234】

## 実施例 9

## &lt;高分子化合物 8 の合成&gt;

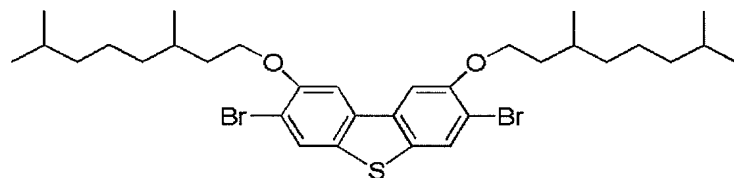
化合物 E 310 m<sup>g</sup>と N、N'-ビス(4-ブロモフェニル)-N、N'-(4-ブチ  
ルフェニル)-1,4-フェニレンジアミン 310 m<sup>g</sup>、ビス(4-ブロモフェニル)  
エーテル 170 m<sup>g</sup>および 2, 2'-ビビリジル 500 m<sup>g</sup>をフラスコに入れ、系内  
を窒素置換した後、あらかじめアルゴンガスで脱気した脱水テトラヒドロフラン 70 ml  
に溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)  
ニッケル(0) {Ni(COD)<sub>2</sub>} 910 m<sup>g</sup>加え、60℃まで昇温し、3時間反  
応させた。反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水20 ml/メタノ  
ール100 ml/イオン交換水20 mlを反応液に注ぎ、1時間した後、析出した沈  
殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン40 mlに溶解させた。1N塩酸40 mlを加  
えて1時間した後、水層を除去して有機層に3%アンモニア水40 mlを加えて1時  
間した後水層を除去した。さらにイオン交換水30 mlで洗浄し、メタノール10  
0 mlに洗浄した有機層を注ぎ、1時間した。析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾  
燥し、トルエン40 mlに溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量20<sup>g</sup>)を  
通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール200 mlに滴下して1時間  
し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は130 m<sup>g</sup>  
であった。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体、アミン誘導体、ジフェニル  
エーテルに対応する繰り返し単位の比は、35 : 30 : 35である。

この共重合体を高分子化合物 8 と呼ぶ。

高分子化合物 8 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $M_n = 7.4 \times 10^3$ 、重量平均  
分子量は、 $M_w = 1.4 \times 10^4$  であった。

## 【0235】

## 実施例 10 (化合物 F の合成)



## 化合物 F

化合物 A から E を合成した手順に準じて合成した。収率 46%、純度 96%。

$^1\text{H-NMR}$  (300 MHz  $\text{CDCl}_3$ ) :

$\delta$  0.89 (dd, 12H)、1.01 (d, 6H)、1.17~2.01 (m, 20H) 10  
4.18 (t, 4H)、7.42 (s, 2H)、7.92 (s, 2H)

MS (APCI (+)) 法によれば、671、654 にピークが検出された。

【0236】

## 実施例 11

## &lt; 高分子化合物 9 の合成 &gt;

化合物 F 1000 mg と 2, 2'-ビビリジル 880 mg をフラスコに入れ、系内を窒素置換した後、あらかじめアルゴンガスで脱気した脱水テトラヒドロフラン 60 mL に溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)  $\{\text{Ni}(\text{COD})_2\}$  1500 mg 加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水 15 mL / メタノール 75 mL / イオン交換水 150 mL を反応液に注ぎ、1時間 20  
した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 40 mL に溶解させた。1 N 塩酸 40 mL を加えて1時間 した後、水層を除去して有機層に8%アンモニア水 40 mL を加えて1時間 した後に水層を除去した。さらにイオン交換水 60 mL で洗浄し、メタノール 100 mL に洗浄した有機層を注ぎ、1時間 した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 40 mL に溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量 10 g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 200 mL に滴下して1時間 した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は 1000 mg であった。

この重合体を高分子化合物 9 と呼ぶ。

高分子化合物 9 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $M_n = 5.0 \times 10^4$ 、重量平均分子量は、 $M_w = 1.1 \times 10^5$  であった。

【0237】

## 実施例 12

## &lt; 高分子化合物 10 の合成 &gt;

化合物 F 820 mg、化合物 E 810 mg および 2, 2'-ビビリジル 340 mg を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶媒) 24 mL を加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1, 5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を 600 mg 加え、60℃で3時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この 40  
溶液を冷却した後、25%アンモニア水 10 mL / メタノール 120 mL / イオン交換水 50 mL 混合溶液中にそそぎ込み、約1時間 した後、生成した沈殿を、ろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトルエン 80 mL に溶解し、1 N 塩酸 80 mL を加えて1時間 した後、水層の除去して有機層に4%アンモニア水 80 mL を加え、1時間 した後に水層を除去した。有機層はメタノール 150 mL に滴下して1時間 した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン 80 mL に溶解させた。その後、アルミナカラム(アルミナ量 20 g)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 100 mL に滴下して1時間 した後、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は 300 mg であった。共重合体において、化合物 F と化合物 E に対応する繰り返し単位の 50

比は50:50である。この共重合体を高分子化合物10と呼ぶ。

高分子化合物10のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $8.8 \times 10^4$ であり、重量平均分子量は $3.0 \times 10^5$ であった。

【0288】

#### 実施例13

##### <高分子化合物11の合成>

化合物F 320m<sup>g</sup>とN、N'-ビス(4-ブロモフェニル)-N、N'-ビス(4-  
n-ブチルフェニル)1、4-フェニレンジアミン140m<sup>g</sup>と2、2'-ビビリジル3  
10m<sup>g</sup>を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめ  
アルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン(脱水溶媒)22m<sup>l</sup>を加  
えた。次に、この混合溶液に、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル(0)を5  
50m<sup>g</sup>に加え、60℃で3時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反  
応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水10m<sup>l</sup>/メタノール120m<sup>l</sup>/イ  
オン交換水50m<sup>l</sup>混合溶液中にササギ込み、約1時間 した。次に、生成した沈殿を  
ろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2時間減圧乾燥し  
た。次に、この沈殿をトルエン80m<sup>l</sup>に溶解し、1N塩酸80m<sup>l</sup>を加えて1時間  
し、水層の除去して有機層に4%アンモニア水80m<sup>l</sup>を加え、1時間 した後に水層  
を除去した。有機層はメタノール150m<sup>l</sup>に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ  
過して2時間減圧乾燥し、トルエン80m<sup>l</sup>に溶解させた。その後、アルミナカラム(アル  
ミナ量20<sup>g</sup>)を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール100m<sup>l</sup>に  
滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合  
20体の収量は150m<sup>g</sup>であった。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体とアミン  
誘導体との繰返し単位の比は70:30である。

この共重合体を高分子化合物11と呼ぶ。

高分子化合物11のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $3.9 \times 10^3$ であり、重量平均分子量は $4.4 \times 10^4$ であった。

【0289】

#### 実施例14

##### <高分子化合物12の合成>

化合物F 270m<sup>g</sup>、化合物E 250m<sup>g</sup>、N、N'-ビス(4-ブロモフェニル)  
-N、N'-ビス(4-n-ブチルフェニル)1、4-フェニレンジアミン240m<sup>g</sup>、  
および2、2'-ビビリジル400m<sup>g</sup>を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで  
置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフ  
ラン(脱水溶媒)28m<sup>l</sup>を加えた。次に、この混合溶液に、ビス(1,5-シクロオク  
タジエン)ニッケル(0)を700m<sup>g</sup>に加え、60℃で3時間反応した。なお、反応は、  
窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水10m<sup>l</sup>  
/メタノール120m<sup>l</sup>/イオン交換水50m<sup>l</sup>混合溶液中にササギ込み、約1時間  
した。次に、生成した沈殿をろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで  
洗浄した後、2時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトルエン80m<sup>l</sup>に溶解し、1N塩  
酸80m<sup>l</sup>を加えて1時間 し、水層の除去して有機層に4%アンモニア水80m<sup>l</sup>を  
加え、1時間 した後に水層を除去した。有機層はメタノール150m<sup>l</sup>に滴下して1  
時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥し、トルエン80m<sup>l</sup>に溶解させ  
た。その後、アルミナカラム(アルミナ量20<sup>g</sup>)を通して精製を行い、回収したトルエン  
溶液をメタノール100m<sup>l</sup>に滴下して1時間 し、析出した沈殿をろ過して2時間減  
40圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は190m<sup>g</sup>であった。共重合体において、化  
合物F、化合物E、およびアミン誘導体に対応する繰返し単位の比は、35:35:30  
である。この共重合体を高分子化合物12と呼ぶ。

高分子化合物12のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $3.8 \times 10^4$ であり、重量平均分子量は $5.9 \times 10^4$ であった。

【0240】

10

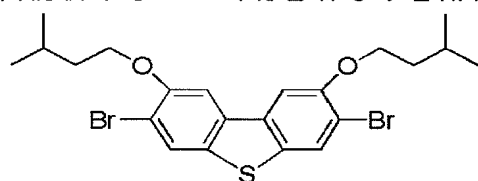
20

30

40

50

## 実施例 15 (化合物 G の合成)



## 化合物 G

化合物 A から E を合成合成する手順に準じて合成した。収率 53%、純度 100%。

$^1\text{H-NMR}$  (300 MHz  $\text{CDCl}_3$ ) :

$\delta$  1.00 (d, 12H)、1.75 (dd, 2H)、1.87 (m, 4H) 4.11 (t, 4H)、7.07 (dd, 2H)、7.55 (d, 2H)、7.68 (s, 2H)

【0241】

## 実施例 16

## &lt;高分子化合物 13 の合成&gt;

化合物 G 260 mg、化合物 E 300 mg、および 2, 2'-ビビリジル 310 mg を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 22 ml を加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) を 550 mg 加え、60℃で 3 時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水 10 ml / メタノール 120 ml / イオン交換水 50 ml 混合溶液中にササギ込み、約 1 時間した。次に、生成した沈殿を、ろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2 時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトルエン 30 ml に溶解し、1 N 塩酸 80 ml を加えて 1 時間し、水層の除去して有機層に 4%アンモニア水 30 ml を加え、1 時間した後に水層を除去した。有機層はメタノール 150 ml に滴下して 1 時間し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 30 ml に溶解させた。その後、アルミナカラム (アルミナ量 20 g) を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 100 ml に滴下して 1 時間し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は 150 mg であった。共重合体において、化合物 G と化合物 E に対応する繰り返し単位の比は 50 : 50 である。

この共重合体を高分子化合物 13 と呼ぶ。

高分子化合物 13 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $9.0 \times 10^4$  であり、重量平均分子量は  $2.0 \times 10^5$  であった。

【0242】

## 実施例 17

## &lt;高分子化合物 14 の合成&gt;

化合物 E 300 mg、化合物 G 64 mg、N, N'-ビス (4-ブロモフェニル) -N, N'-ビス (4-n-ブチルフェニル) 1, 4-フェニレンジアミン 180 mg、および 2, 2'-ビビリジル 280 mg を反応容器に仕込んだ後、反応系内を窒素ガスで置換した。これに、あらかじめアルゴンガスでバブリングして、脱気したテトラヒドロフラン (脱水溶媒) 20 ml を加えた。次に、この混合溶液に、ビス (1, 5-シクロオクタジエン) ニッケル (0) を 500 mg 加え、60℃で 3 時間反応した。なお、反応は、窒素ガス雰囲気中で行った。反応後、この溶液を冷却した後、25%アンモニア水 10 ml / メタノール 120 ml / イオン交換水 50 ml 混合溶液中にササギ込み、約 1 時間した。次に、生成した沈殿を、ろ過することにより回収した。この沈殿をエタノールで洗浄した後、2 時間減圧乾燥した。次に、この沈殿をトルエン 30 ml に溶解し、1 N 塩酸 80 ml を加えて 1 時間し、水層の除去して有機層に 4%アンモニア水 30 ml を加え、1 時間した後に水層を除去した。有機層はメタノール 150 ml に滴下して 1 時間し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 30 ml に溶解させた。

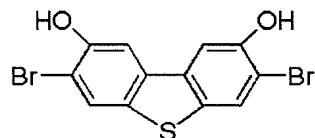
その後、アルミナカラム（アルミナ量20g）を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール100mLに滴下して1時間し、析出した沈殿をろ過して2時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収量は80mgであった。共重合体において、化合物G、化合物E、およびアミン誘導体に対応する繰り返し単位の比は、56:14:30である。

この共重合体を高分子化合物14と呼ぶ。

高分子化合物14のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $3.2 \times 10^4$ であり、重量平均分子量は $6.3 \times 10^4$ であった。

#### 【0243】

#### 合成例18（化合物Hの合成）



#### 化合物H

不活性雰囲気下で、化合物E 1.0gをジクロロメタン 11mLに溶かし、完全に溶解した後、三臭化ホウ素（1.0mL/1ジクロロメタン溶液）3.5mLを滴下した。滴下終了後40℃に加熱し、5時間攪拌した。0℃のイオン交換水に反応液を注ぎ、1時間攪拌した。析出した固体をろ過、真空乾燥することにより、目的物0.60gを得た（収率96%、純度99%）。

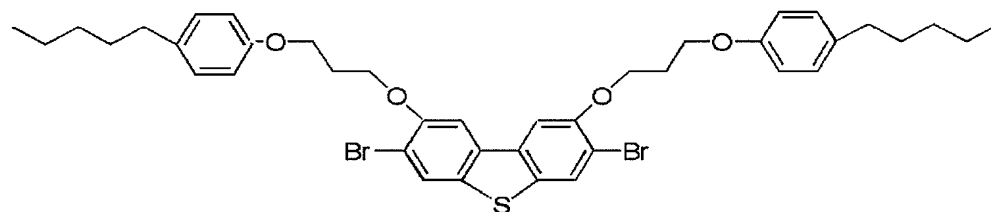
$^1\text{H-NMR}$  (300MHz/ $(\text{CD}_3)_2\text{SO}$ ):

8.7.60 (s, 2H)、8.16 (s, 2H)、10.485 (br, 2H)

MS (APCI (-)): (M-H)<sup>-</sup> 378

#### 【0244】

#### 実施例19（化合物Jの合成）



#### 化合物J

反応容器に化合物H 5.00g、1-臭化（4-ペンチルフェノキシ）プロパン 11.4g、炭酸カリウム 9.24g、およびDMF 75mLを入れ、4.5時間加熱還流した。トルエンと水で分離、有機層を抽出し、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を除去後、トルエンにてフラッシュカラムを行い、ヘキサンで2回加熱洗浄することによって目的物7.77gを得た。収率74%。純度100%。

$^1\text{H-NMR}$  (300MHz/ $\text{CDCl}_3$ ):

8.0.88 (t, 6H)、1.24~2.55 (m, 20H)、4.25 (t, 4H)、4.34 (t, 4H)、6.86 (dd, 4H)、7.07 (dd, 4H)、7.49 (s, 2H)、7.94 (s, 2H)

#### 【0245】

#### 実施例20

#### <高分子化合物15の合成>

化合物J 391mgおよび2,2'-ビビリジル 180mgを脱水したテトラヒドロフラン14mLに溶解した後、窒素雰囲気下において、この溶液に、ビス（1,5-シクロオクタジエン）ニッケル(0) {Ni(COD)<sub>2</sub>} 280mgを加え、60℃まで昇温し、3時間反応させた。反応後、この反応液を室温まで冷却し、25%アンモニア水7

10

20

30

40

50

m l / メタノール 80 m l / イオン交換水 40 m l 混合溶液中に滴下して 1 時間 した後、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 20 m l に溶解させた。1 N 塩酸 20 m l を加えて 3 時間 した後、水層を除去して有機層に 4 % アンモニア水 20 m l を加えて 3 時間 した後、水層を除去した。有機層はメタノール 100 m l に滴下して 1 時間 し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥し、トルエン 20 m l に溶解させた。その後、アルミナカラム（アルミナ量 10 g）を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 100 m l に滴下して 1 時間 し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥させた。得られた重合体の収量は 220 m g であった。

この重合体を高分子化合物 15 と呼ぶ。

高分子化合物 15 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $M_n = 2.3 \times 10^5$ 、重量平均分子量は、 $M_w = 1.1 \times 10^6$  であった。

【0246】

実施例 21

<高分子化合物 16 の合成>

化合物 J 274 m g と N, N'-ビス（4-ブロモフェニル）-N, N'-ビス（4-  
n-ブチルフェニル）-1, 4-フェニレンジアミン 102 m g および 2, 2'-ビビ  
リジル 160 m g を脱水したテトラヒドロフラン 14 m l に溶解した後、窒素雰囲気下  
において、この溶液に、ビス（1, 5-シクロオクタジエン）ニッケル（0） $\{Ni(COD)_2\}$  290 m g 加え、60℃まで昇温し、3 時間反応させた。反応後、この反応  
液を室温まで冷却し、25%アンモニア水 7 m l / メタノール 80 m l / イオン交換水 4  
0 m l 混合溶液中に滴下して 1 時間 した後、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥  
し、トルエン 20 m l に溶解させた。1 N 塩酸 20 m l を加えて 3 時間 した後、水層  
を除去して有機層に 4 % アンモニア水 20 m l を加えて 3 時間 した後、水層を除去し  
た。有機層はメタノール 100 m l に滴下して 1 時間 し、析出した沈殿をろ過して 2  
時間減圧乾燥し、トルエン 20 m l に溶解させた。その後、アルミナカラム（アルミナ量  
10 g）を通して精製を行い、回収したトルエン溶液をメタノール 100 m l に滴下して  
1 時間 し、析出した沈殿をろ過して 2 時間減圧乾燥させた。得られた共重合体の収  
量は 50 m g であった。共重合体において、ジベンゾチオフェン誘導体とアミン誘導体の繰  
り返し単位の比は、70 : 30 である。

この共重合体を高分子化合物 16 と呼ぶ。

高分子化合物 16 のポリスチレン換算の数平均分子量は、 $M_n = 8.1 \times 10^4$ 、重量平均分子量は、 $M_w = 5.6 \times 10^5$  であった。

【0247】

実施例 22

<蛍光特性>

高分子化合物 1 ~ 18 の 0.2 wt % クロロホルム溶液を石英上にスピンコートして高  
分子化合物の薄膜をそれぞれ作製した。これらの薄膜の蛍光スペクトルとを、蛍光分光光度  
計（日立製作所 850）を用いて測定した。いずれも強い蛍光を有しており、それぞれ以  
下の表 1 に示す蛍光ピーク波長および蛍光強度を示した。

【0248】

【表 1】

10

20

30

40



高分子化合物	蛍光ピーク(nm)	蛍光強度
1	426	0.67
2	474	1.65
3	470	1.62
4	450	4.13
5	440	1.82
6	458	3.96
7	468	2.89
8	461	2.14
9	472	1.73
10	438	1.76
11	480	2.18
12	474	3.32
13	418	1.38
14	476	2.92
15	403	1.94
16	469	3.37

10

20

30

## 【0249】

## 実施例28

## &lt;素子特性&gt;

スパッタ法により150nmの厚みでITO膜を付けたガラス基板に、ポリ(エチレンジオキシチオフェン)/ポリスチレンスルホン酸の溶液(バイエル社、Bayseron P)を用いてスピンコートにより50nmの厚みで成膜し、ホットプレート上で200℃で10分間乾燥した。次に、上記で得た各種高分子化合物を1.5wt%となるように調製したトルエン溶液を用いてスピンコートにより800rpmの回転速度で成膜した。膜厚は約60nmであった。さらに、これを減圧下80℃で1時間乾燥した後、陰極バッファ層として、LiFを約4nm、陰極として、カルシウムを約5nm、次いでアルミニウムを約80nm蒸着して、EL素子を作製した。なお真空度が、 $1 \times 10^{-4}$  Pa以下に到達したのち、金属の蒸着を開始した。得られた素子に電圧を引加することにより、これらの素子から以下の表2に示すEL発光および最高EL発光効率が得られた。EL発光の強度は電流密度にほぼ比例していた。

40

## 【0250】

## 【表2】

高分子化合物	ELピーク(nm)	発光効率(cd/A)
2	480	0.12
4	452	0.55
5	428	0.02
6	472	0.03
7	460	0.07
9	460	0.36
10	412	0.31
11	492	0.37
12	472	0.60
13	436	0.37
14	468	0.28
15	428	0.50
16	480	1.85

10

20

## 【0251】

## 実施例40

## &lt;高分子化合物28の製造&gt;

高分子化合物18 2mg、Ir錯体  $BtP_2Ir(acac)$  0.1mgを0.2mlのトルエンに溶解し、スピンコートにより約200nmの厚みで成膜した。これを減圧下室温で1晩乾燥した。得られた薄膜の蛍光スペクトルを測定したところ、Ir錯体からの蛍光発光が観測された。

30

## 【0252】

## 【発明の効果】

本発明のチオフェン縮合環単位を有する高分子化合物は発光材料や電荷輸送材料等として使用可能な新規な高分子化合物である。該高分子、それを含むインク組成物は、高分子発光素子とそれを用いた有機ELデバイス、有機FETデバイス等の材料として用いることができる。

40

---

フロントページの続き

(51)Int. Cl. <sup>7</sup>	F I	テーマコード (参考)
H 0 5 B 33/14	H 0 5 B 33/14	B
H 0 5 B 33/22	H 0 5 B 33/22	B
// H 0 1 L 51/00	H 0 1 L 29/28	

(72)発明者 北野 真  
茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式会社内  
(72)発明者 関根 千津  
茨城県つくば市北原6 住友化学工業株式会社内